

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5067644号
(P5067644)

(45) 発行日 平成24年11月7日(2012.11.7)

(24) 登録日 平成24年8月24日(2012.8.24)

(51) Int.Cl.

F 1

C07D 309/10	(2006.01)	C07D 309/10	C S P
C07D 405/10	(2006.01)	C07D 405/10	
C07D 405/12	(2006.01)	C07D 405/12	
C07D 405/14	(2006.01)	C07D 405/14	
C07D 407/12	(2006.01)	C07D 407/12	

請求項の数 19 (全 103 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2009-510714 (P2009-510714)
(86) (22) 出願日	平成19年5月18日 (2007.5.18)
(65) 公表番号	特表2009-537509 (P2009-537509A)
(43) 公表日	平成21年10月29日 (2009.10.29)
(86) 國際出願番号	PCT/JP2007/060653
(87) 國際公開番号	W02007/136116
(87) 國際公開日	平成19年11月29日 (2007.11.29)
審査請求日	平成22年1月13日 (2010.1.13)
(31) 優先権主張番号	特願2006-139891 (P2006-139891)
(32) 優先日	平成18年5月19日 (2006.5.19)
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)
(31) 優先権主張番号	特願2006-200033 (P2006-200033)
(32) 優先日	平成18年7月21日 (2006.7.21)
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)

(73) 特許権者	000002819
	大正製薬株式会社
	東京都豊島区高田3丁目24番1号
(74) 代理人	100140109
	弁理士 小野 新次郎
(74) 代理人	100089705
	弁理士 社本 一夫
(74) 代理人	100075270
	弁理士 小林 泰
(74) 代理人	100080137
	弁理士 千葉 昭男
(74) 代理人	100096013
	弁理士 富田 博行
(74) 代理人	100106080
	弁理士 山口 晶子

最終頁に続く

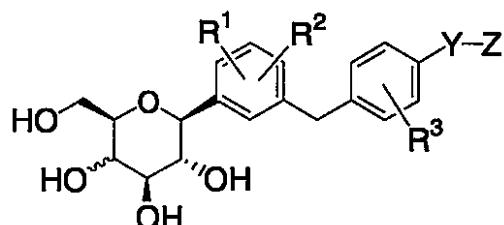
(54) 【発明の名称】 C-フェニルグリシトール化合物

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記式(I)で表されるC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物：

【化1】



(I)

式中、

R¹ 及び R² は、同一または異なるものであり、水素原子、水酸基、C₁ ~ C₆ アルキル基、C₁ ~ C₆ アルコキシ基又はハロゲン原子を表し、

R³ は、水素原子、C₁ ~ C₆ アルキル基、C₁ ~ C₆ アルコキシ基又はハロゲン原子であり、

Y は、C₁ ~ C₆ アルキレン基、-O-(CH₂)_n- (nは1~4の整数である)、又はC₂ ~ C₆ アルケニレン基である、ただし、Zが-NHC(=NH)NH₂ 又は-NHC

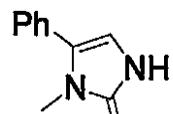
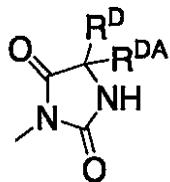
10

20

$\text{O}(\text{R}^{\text{B}})\text{R}^{\text{C}}$ である場合、 n は 1 でない、

Z は、 $-\text{CONHR}^{\text{A}}$ 、 $-\text{NHC}(=\text{NH})\text{NH}_2$ 、 $-\text{NHCON}(\text{R}^{\text{B}})\text{R}^{\text{C}}$ 、

【化 2】



又は であり、

R^{A} は、水酸基、アミノ基及びカルバモイル基からなる群より選ばれる 1 ~ 3 個の置換基で置換された $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基であり、 10

R^{B} は、

(1) 水素原子、

(2) A 群から選ばれる 1 ~ 3 個の置換基で置換されても良い $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基、

(3) 水酸基及び $\text{C}_{1 \sim 6}$ ヒドロキシアルキル基から選ばれる 1 ~ 3 個の置換基で置換されても良い $\text{C}_{3 \sim 12}$ シクロアルキル基、

(4) 3 ~ 12 員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていて良い 5 ~ 13 員ヘテロアリール基[これらの各々は O、N、S、 SO_2 、CO 及び $\text{NR}^{1 \sim 0}$ ($\text{R}^{1 \sim 0}$ は水素原子、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基、フェニル $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基又は $\text{C}_{2 \sim 6}$ アルコキシカルボニル基である) からなる群から選ばれる 1 ~ 3 個の環構成原子を含有し、水酸基及び $\text{C}_{1 \sim 6}$ ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる 1 ~ 3 個の置換基で置換されても良い]、又は 20

(5) 部分的に飽和されていて良い $\text{C}_{6 \sim 13}$ アリール基[これは、水酸基と、各々が水酸基(单数又は複数)で置換されて良い $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基、フェニル $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基及び $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキルスルホニル基とから成る群から選ばれる、1 若しくは 2 個の置換基で置換されても良い]であり、

この場合、A 群は、ハロゲン原子、水酸基、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルコキシ基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、カルボキシル基、 $\text{C}_{2 \sim 6}$ アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキルアミノ基、ジ $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキルアミノ基、 $\text{C}_{2 \sim 6}$ アシルアミノ基、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキルチオ基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、フェノキシ基、フェニル基 {これは、B 群から選ばれる 1 ~ 3 個の置換基で置換されても良い[B 群は、水酸基、ハロゲン原子、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルコキシ基、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキルチオ基、チエニル基、フェニルチオ基(これは、水酸基(单数又は複数)若しくは $\text{C}_{1 \sim 6}$ ヒドロキシアル基(单数又は複数)で置換されて良い)、及びビペリジノ基(これは、水酸基(单数又は複数)若しくは $\text{C}_{1 \sim 6}$ ヒドロキシアル基(单数又は複数)で置換されて良い)から成る]}、 $\text{C}_{3 \sim 12}$ シクロアルキル基(これは、水酸基及び $\text{C}_{1 \sim 6}$ ヒドロキシアル基から成る群から選ばれる 1 ~ 3 個の置換基で置換されて良い)、3 ~ 12 員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていて良い 5 ~ 13 員ヘテロアリール基[これらの各々は、O、N、S、 SO_2 、CO 及び $\text{NR}^{1 \sim 0}$ ($\text{R}^{1 \sim 0}$ は水素原子、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基、フェニル $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基又は $\text{C}_{2 \sim 6}$ アルコキシカルボニル基である) から成る群から選ばれる 1 ~ 3 個の環構成原子を含有し、水酸基及び $\text{C}_{1 \sim 6}$ ヒドロキシアル基から成る群から選ばれる 1 ~ 3 個の置換基で置換されても良い]、並びに $-\text{CONR}^{\text{B}1}\text{R}^{\text{B}2}$ [この場合、 $\text{R}^{\text{B}1}$ と $\text{R}^{\text{B}2}$ は、それらが付着する窒素原子と共に、5 ~ 6 員ヘテロシクロアルキル基を形成する、該 5 ~ 6 員ヘテロシクロアルキル基は、別の環構成原子として、酸素原子、窒素原子若しくは硫黄原子を含有することができ、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基(これは水酸基(单数又は複数)で置換されても良い)、 $\text{C}_{2 \sim 6}$ アルコキシカルボニル基及びフェニル $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基から成る群から選ばれる 1 若しくは 2 個の置換基で置換されうる]から成る、 40

R^{C} は、水素原子、 $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキル基(これは、水酸基、ジ $\text{C}_{1 \sim 6}$ アルキルアミノ基 50

、 $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基及び $C_{1\sim6}$ アルコキシ基から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されても良い)、又は $C_{3\sim12}$ シクロアルキル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されても良い)であり、

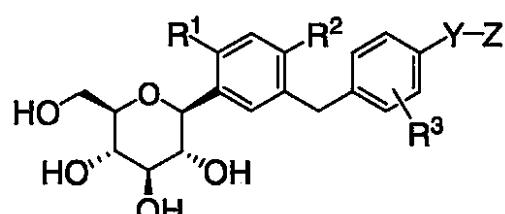
R^B と R^C は、それらが付着する窒素原子と共に、3~12員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていても良い5~13員ヘテロアリール基[これらの各々は、O、N、 $NR^{1\sim1}$ 、S、 SO_2 及びCOから選ばれる1若しくは2個の環構成原子を含有することができ、水酸基、 $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、 $C_{2\sim6}$ アシル($C_{1\sim6}$ アルキル)アミノ基、ジ $C_{1\sim6}$ アルキルアミノカルボニル基、ピロリジニル基、モルホリノ基、ピロリジン-1-イル-カルボニル基、 $C_{1\sim6}$ アルキル基(これは、水酸基、ピロリジン-1-イル基、フェニル基及び $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い)、並びにフェニル基(これは、 $C_{1\sim6}$ アルキル基、 $C_{1\sim6}$ アルコキシ基及びハロゲン原子から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良い)から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されることができ、この場合、 $R^{1\sim1}$ は、水素原子、 $C_{2\sim6}$ アシル基、フェニル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、ピリジル基、フリルカルボニル基、オキソラニルカルボニル基、 $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基、又は $C_{1\sim6}$ アルキル基(これは、水酸基、フェニル基、ジ $C_{1\sim6}$ アルキルアミノ基、モルホリノ基及びピロリジン-1-イル-カルボニル基から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されて良い)である]を形成することができる、

R^D は、水素原子又は $C_{1\sim6}$ アルキル基[これは、水酸基、 $C_{3\sim12}$ シクロアルキル基、フェニル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、ピリジル基、 $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基、イミダゾリル基及び1-ベンジルイミダゾリル基から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されて良い]であり、 $R^{D\sim A}$ は、水素原子又は $C_{1\sim6}$ アルキル基である。

【請求項2】

下記式(I I)で示されるC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物である、請求項1記載のC-フェニル・グリシトール化合物：

【化3】



(II)

式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、Y、及びZは請求項1で定義したとおりである。

【請求項3】

R^1 が水素原子、水酸基、 $C_{1\sim4}$ アルキル基、又は $C_{1\sim4}$ アルコキシ基であり、 R^2 が $C_{1\sim4}$ アルキル基、又はハロゲン原子である、請求項2記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

【請求項4】

R^3 が水素原子である、請求項2又は3に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

【請求項5】

Yが $C_{1\sim6}$ アルキレン基又は $-O-(CH_2)_n-$ (nは2~4の整数である)であり、Zが $-NHCON(R^B)R^C$ (R^B と R^C は、請求項1で定義したとおりである)である、請求項3又は4に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

10

20

30

40

50

【請求項 6】

YがC₁~₆アルキレン基又は-O-(CH₂)_n- (nは2~4の整数である)であり、Zが-NHC(=NH)NH₂であり、この場合、R^Bが

(1) A群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良いC₁~₆アルキル基、
(2) 水酸基及びC₁~₆ヒドロキシアルキル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良いC₃~₁₂シクロアルキル基、

(3) 3~12員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていて良い5~13員ヘテロアリール基[これらの各々はO、N、S及びNR¹⁰ (R¹⁰は水素原子、C₁~₆アルキル基、フェニルC₁~₆アルキル基又はC₂~₆アルコキシカルボニル基である)からなる群から選ばれる1~3個の環構成原子を含有し、水酸基及びC₁~₆ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良い]、又は

(4) 部分的に飽和されていて良いC₆~₁₃アリール基[これは、水酸基と、各々が水酸基(单数又は複数)で置換されて良いC₁~₆アルキル基、フェニルC₁~₆アルキル基及びC₁~₆アルキルスルホニル基とから成る群から選ばれる、1若しくは2個の置換基で置換されても良い]であり、

この場合、A群は、ハロゲン原子、水酸基、C₁~₆アルコキシ基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、C₂~₆アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、ジC₁~₆アルキルアミノ基、C₁~₆アルキルチオ基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、フェノキシ基、チエニル基、ベンゾチエニル基、フリル基、フェニル基[これは、水酸基、ハロゲン原子、C₁~₆アルコキシ基、C₁~₆アルキル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、C₁~₆アルキルチオ基、フェニルチオ基(これは、水酸基(单数又は複数)若しくはC₁~₆ヒドロキシアルキル基(单数又は複数)で置換されて良い)、及びピペリジノ基(これは、水酸基(单数又は複数)若しくはC₁~₆ヒドロキシアルキル基(单数又は複数)で置換されて良い)から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い]、C₃~₁₂シクロアルキル基(これは、水酸基及びC₁~₆ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い)、3~12員ヘテロシクロアルキル基[これは、O、N、S及びNR¹⁰ (R¹⁰は水素原子、C₁~₆アルキル基、フェニルC₁~₆アルキル基又はC₂~₆アルコキシカルボニル基である)から成る群から選ばれる1~3個の環構成原子を含有し、水酸基及びC₁~₆ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い]、並びに4-C₁~₆アルキルピペラジン-1-イルカルボニル基から成る。

R^Cは、水素原子であり、

R^BとR^Cは、それらが付着する窒素原子と共に、ピペリジン基[これは、ピロリジニル基若しくはC₁~₆アルキル基(これは、ジC₁~₆アルキルアミノ基若しくはピロリジン-1-イル基で置換される)で置換されうる]、又はチオモルホリン基、又はデカヒドロイソキノリン基を形成することができる、請求項3又は4に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

【請求項 7】

YがC₁~₆アルキレン基であり、Zが-C(=NH)NR^Aであり、この場合、R^Aは、水酸基及びカルバモイル基から成る群から選ばれる、1~3個の置換基で置換されるC₁~₆アルキル基である、請求項2~4のいずれか1項に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

【請求項 8】

YがC₁~₆アルキレン基であり、そしてZが-NHC(=NH)NH₂である、請求項2~4のいずれか1項に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

【請求項 9】

YがC₁~₆アルキレン基であり、Zが、

10

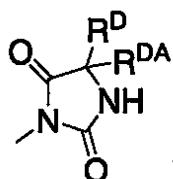
20

30

40

50

【化4】



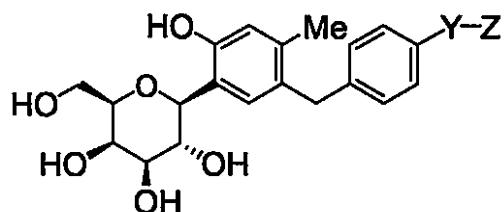
であり、

R^D が、C₁ ~ C₆ アルキル基（これは、C₃ ~ C₂ シクロアルキル基若しくはフェニル基で置換される）であり、R^{DA} が水素原子又はC₁ ~ C₆ アルキル基である、請求項2 ~ 4 のいずれか1項に記載のC - フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

【請求項10】

下記式(III)で示されるC - フェニル・ガラシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物である、請求項1記載のC - フェニル・グリシトール化合物：

【化5】



(III)

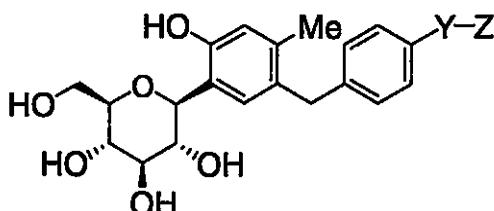
上記式中、

Y は C₁ ~ C₆ アルキレン基であり、Z が -CONHR^A であり、この場合、R^A は、水酸基及びカルバモイル基から成る群から選ばれる、1 ~ 3 個の置換基で置換される C₁ ~ C₆ アルキル基である。

【請求項11】

下記式(IV)で示されるC - フェニル・グルシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物である、請求項1記載のC - フェニル・グリシトール化合物：

【化6】



(IV)

上記式中、

Y は C₁ ~ C₆ アルキレン基であり、Z は、-CONHR^A¹、-NHC(=NH)NH₂ 又は -NHCOR^B¹ であり、この場合、R^A¹ は、水酸基、アミノ基及びカルバモニル基から成る群から選択される 1 ~ 3 個の置換基で置換される C₁ ~ C₆ アルキル基であり、R^B¹ は、1 ~ 3 個の水酸基、若しくは 4 - C₁ ~ C₆ アルキルピペラジン - 1 - イル - カルボニル基で置換されうる C₁ ~ C₆ アルキルアミノ基、又は 4 - C₁ ~ C₆ アルキルピペラジン - 1 - イル基である。

【請求項12】

Y が C₁ ~ C₆ アルキレン基であり、Z が -CONHR^A¹ 又は -NHC(=NH)NH₂

10

20

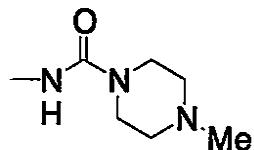
30

40

50

² 又は

【化7】



[上記式中、R^{A 1}は、水酸基、アミノ基及びカルバモニル基から成る群から選択される1～3個の置換基で置換されるC_{1～6}アルキル基である]

である、請求項11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩、又はそれらの水和物。 10

【請求項13】

YがC_{1～6}アルキレン基であり、Zが-C(=O)NR^{A 1}であり、この場合、R^{A 1}は、水酸基、アミノ基及びカルバモニル基から選ばれる1～3個の置換基で置換されるC_{1～6}アルキル基である、請求項11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩、又はそれらの水和物。

【請求項14】

YがC_{1～6}アルキレン基であり、Zが-NHC(=NH)NH₂である、請求項11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩、又はそれらの水和物。 20

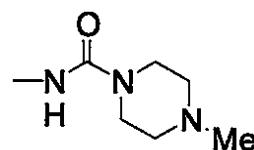
【請求項15】

YがC_{1～6}アルキレン基であり、Zが-NHCOR^{B 1}（この場合、R^{B 1}は、1～3個の水酸基、若しくは4-C_{1～6}アルキルピペラジン-1-イル・カルボニル基で置換されるC_{1～6}アルキルアミノ基、又は4-C_{1～6}アルキルピペラジン-1-イル基である）である、請求項11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩、又はそれらの水和物。

【請求項16】

YがC_{1～6}アルキレン基であり、Zが

【化8】



で示される、請求項11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。 30

【請求項17】

請求項1～16のいずれか1項に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物を有効成分として含む医薬的製剤。

【請求項18】

ナトリウム依存性グルコ-ス共輸送体1(SGLT1)活性及びナトリウム依存性グルコ-ス共輸送体2(SGLT2)活性の阻害剤である、請求項17記載の医薬的製剤。 40

【請求項19】

糖尿病の予防又は治療剤である、請求項17記載の医薬的製剤。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ナトリウム依存性グルコ-ス共輸送体1(SGLT1)及びナトリウム依存性グルコ-ス共輸送体2(SGLT2)の阻害活性を有するC-フェニル・グリシトール化合物に関する。 50

【背景技術】**【0002】**

糖尿病に罹患すると、空腹時の血糖値は 126 mg/dL 以上を示す。また、空腹時の血糖値が正常であっても、食事の後に $140\sim200\text{ mg/dL}$ という高い血糖値を示す場合には、耐糖能異常（以下、IGT（impaired glucose tolerance））といふ。）と診断される。IGTから糖尿病の発症を遅らせることは、心血管障害のリスクを低減させると考えられ、それを示す幾つかの知見が得られている。例えば、1997年に中国で行われたDa Qing IGT and Diabetes Studyでは、ダイエットや運動を行うことでIGTから2型糖尿病への移行を有意に抑制したと報告されている(Pan XR, et al. Diabets Care, 第20巻, 534頁, 1997年参照)。また、薬剤治療が有効な例として、糖の加水分解酵素を阻害し、小腸からの糖の吸収を遅延させる-グルコシダーゼ阻害剤アカルボースを投与すると、IGTから2型糖尿病への移行を抑制し、さらに高血圧の発症も有意に抑制することが報告されている(J.-L. Chiasson, et al. Lancent, 第359巻, 2072頁, 2002年参照)。

【0003】

以上のことから、糖尿病の発症を抑えるには、食事療法、運動及び薬物療法によってIGTをコントロールすることが重要である。

それにも関わらず、糖尿病を発症した場合には、随時、血糖コントロールが必要になってくる。糖尿病治療の基本は食事療法と運動療法であるが、これらを行っても充分な効果が得られない場合には薬物療法を採択する必要がある。

哺乳動物の小腸上皮には高い頻度でナトリウム依存性グルコース共輸送体1(SGLT1)が発現している。このSGLT1は小腸において、ナトリウムに依存し、グルコース又はガラクトースの能動輸送を司っていることが知られている。そこで、食事由来のグルコース吸収を抑制し、IGTの予防または治療を行うというコンセプトに基づき、SGLT1活性を阻害するピラゾール誘導体が報告されている（国際公開第WO2002/098893号パンフレット、国際公開第WO2004/014932号パンフレット、国際公開第WO2004/018491号パンフレット、国際公開第WO2004/019958号パンフレット、国際公開第WO2005/121161号パンフレット及び国際公開第WO2004/050122号パンフレット参照）。

【0004】

また、腎臓には高頻度にナトリウム依存性グルコース共輸送体2(SGLT2)が発現しており、糸球体で一旦濾過されたグルコースはSGLT2を介して再吸収される(E. M. Wright, Am. J. Physiol. Renal. Physiol., 第280巻, F10頁, 2001年参照)。そして、SGLT2阻害剤を糖尿病ラットに投与すると、尿への糖排泄を促進し、血糖低下作用を招來し、SGLT2特異的阻害剤は新たな糖尿病治療薬の標的分子と考えられるようになった(G. Toggenburger, et al. Biochem. Biophys. Acta., 第688巻, 557頁 1982年参照)。このような背景から、SGLT2阻害剤が研究され様々なO-アリールグリコシド誘導体が提供されている（欧州特許出願公開第0850948号明細書、国際公開第WO2001/068660号パンフレット参照）。

【0005】

したがって、SGLT1及びSGLT2活性を同時に阻害できれば、SGLT1阻害に基づく食後高血糖抑制作用とSGLT2阻害に基づく随時血糖低下作用を併有する新しいタイプの糖尿病治療薬を提供できると考えられる。

【0006】

これまで、SGLT2に選択性を有するC-フェニルグルコシド誘導体については報告されているが（国際公開第WO2001/027128号パンフレット参照）、SGLT1及びSGLT2の双方を強力に阻害するC-フェニルグルコシド誘導体についての報告はない。

【発明の開示】**【0007】**

本発明は、SGLT1及びSGLT2の双方の活性を阻害し、消化管からのグルコース

吸収抑制と尿糖排泄作用を併有する新しいタイプの糖尿病治療薬として期待されるC-フェニルグリシトール化合物を提供することを課題とする。

【0008】

本発明者らは前記課題を解決するために鋭意研究した結果、アグリコンの末端に特異な側鎖を導入したC-フェニルグリシトール化合物が、優れたSGLT1及びSGLT2活性阻害作用を有することを見出し、本発明を完成するに至った。

【0009】

以下に、本発明のC-フェニルグリシトール化合物（以下、「本発明化合物」という）の態様を述べる。

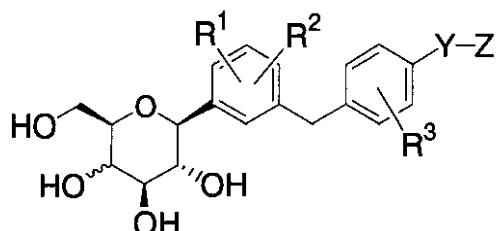
本発明により、SGLT1及びSGLT2双方の活性を阻害する新規なC-フェニルグリシトール化合物を提供することが可能となった。 10

【0010】

本発明の第1の態様（1態様）は、下記式で表されるC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物に関する：

【0011】

【化1】



(I)

【0012】

式中、

R¹及びR²は、同一または異なるものであり、水素原子、水酸基、C₁~₆アルキル基、C₁~₆アルコキシ基又はハロゲン原子を表し、 20

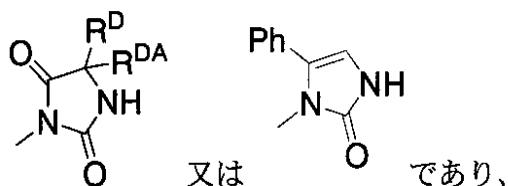
R³は、水素原子、C₁~₆アルキル基、C₁~₆アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 30

Yは、C₁~₆アルキレン基、-O-(CH₂)_n-（nは1~4の整数である）、又はC₂~₆アルケニレン基である、ただし、Zが-NHC(=NH)NH₂又は-NHC(=ON(R^B)R^C)である場合、nは1でない、

Zは、-CONHR^A、-NHC(=NH)NH₂、-NHCON(R^B)R^C、

【0013】

【化2】



であり、

【0014】

R^Aは、水酸基、アミノ基及びカルバモイル基からなる群より選ばれる1~3個の置換基で置換されたC₁~₆アルキル基であり、

R^Bは、

(1)水素原子、

(2)A群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良いC₁~₆アルキル基、

(3)水酸基及びC₁~₆ヒドロキシアルキル基から選ばれる1~3個の置換基で置換さ 50

れても良い C_{3-12} シクロアルキル基、

(4) 3~12員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていて良い5~13員ヘテロアリール基[これらの各々はO、N、S、 SO_2 、CO及びNR¹⁰(R¹⁰は水素原子、 C_{1-6} アルキル基、フェニル C_{1-6} アルキル基又は C_{2-6} アルコキシカルボニル基である)からなる群から選ばれる1~3個の環構成原子を含有し、水酸基及び C_{1-6} ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良い]、又は

(5) 部分的に飽和されていて良い C_{6-13} アリール基[これは、水酸基と、各々が水酸基(单数又は複数)で置換されて良い C_{1-6} アルキル基、フェニル C_{1-6} アルキル基及び C_{1-6} アルキルスルホニル基とから成る群から選ばれる、1若しくは2個の置換基で置換されても良い]であり、

この場合、A群は、ハロゲン原子、水酸基、 C_{1-6} アルコキシ基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、カルボキシル基、 C_{2-6} アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アミノ基、 C_{1-6} アルキルアミノ基、ジ C_{1-6} アルキルアミノ基、 C_{2-6} アシルアミノ基、 C_{1-6} アルキルチオ基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、フェノキシ基、フェニル基{これは、B群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良い[B群は、水酸基、ハロゲン原子、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルキル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、 C_{1-6} アルキルチオ基、チエニル基、フェニルチオ基(これは、水酸基(单数又は複数)若しくは C_{1-6} ヒドロキシアルキル基(单数又は複数)で置換されて良い)、及びピペリジノ基(これは、水酸基(单数又は複数)若しくは C_{1-6} ヒドロキシアルキル基(单数又は複数)で置換されて良い)から成る]}、 C_{3-12} シクロアルキル基(これは、水酸基及び C_{1-6} ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い)、3~12員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていて良い5~13員ヘテロアリール基[これらの各々は、O、N、S、 SO_2 、CO及びNR¹⁰(R¹⁰は水素原子、 C_{1-6} アルキル基、フェニル C_{1-6} アルキル基又は C_{2-6} アルコキシカルボニル基である)から成る群から選ばれる1~3個の環構成原子を含有し、水酸基及び C_{1-6} ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良い]、並びに-CONR^{B1}R^{B2}[この場合、R^{B1}とR^{B2}は、それらが付着する窒素原子と共に、5~6員ヘテロシクロアルキル基を形成する、該5~6員ヘテロシクロアルキル基は、別の環構成原子として、酸素原子、窒素原子若しくは硫黄原子を含有することができ、 C_{1-6} アルキル基(これは水酸基(单数又は複数)で置換されても良い)、 C_{2-6} アルコキシカルボニル基及びフェニル C_{1-6} アルキル基から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されうる]から成る、

R^Cは、水素原子、 C_{1-6} アルキル基(これは、水酸基、ジ C_{1-6} アルキルアミノ基、 C_{2-6} アルコキシカルボニル基及び C_{1-6} アルコキシ基から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されても良い)、又は C_{3-12} シクロアルキル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されても良い)であり、

R^BとR^Cは、それらが付着する窒素原子と共に、3~12員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていても良い5~13員ヘテロアリール基[これらの各々は、O、N、NR¹¹、S、 SO_2 及びCOから選ばれる1若しくは2個の環構成原子を含有することができ、水酸基、 C_{2-6} アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、 C_{2-6} アシル(C_{1-6} アルキル)アミノ基、ジ C_{1-6} アルキルアミノカルボニル基、ピロリジニル基、モルホリノ基、ピロリジン-1-イル-カルボニル基、 C_{1-6} アルキル基(これは、水酸基、ピロリジン-1-イル基、フェニル基及び C_{2-6} アルコキシカルボニル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い)、並びにフェニル基(これは、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基及びハロゲン原子から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良い)から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されることができ、この場合、R¹¹は、水素原子、 C_{2-6} アシル基、フェニル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、ピリジル基、フリルカルボニ

10

20

30

40

50

ル基、オキソラニルカルボニル基、 $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基、又は $C_{1\sim6}$ アルキル基(これは、水酸基、フェニル基、ジ $C_{1\sim6}$ アルキルアミノ基、モルホリノ基及びピロリジン-1-イル-カルボニル基から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されて良い)である]を形成することができる。

R^D は、水素原子又は $C_{1\sim6}$ アルキル基[これは、水酸基、 $C_{3\sim12}$ シクロアルキル基、フェニル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、ピリジル基、 $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基、イミダゾリル基及び1-ベンジルイミダゾリル基から成る群から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されて良い]であり、 R^{DA} は、水素原子又は $C_{1\sim6}$ アルキル基である。

【発明の実施するための最良の形態】

10

【0015】

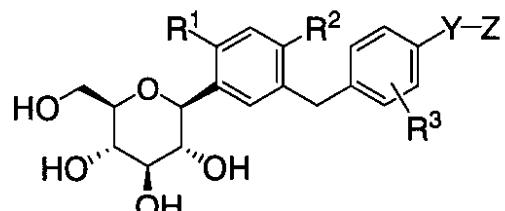
本発明は、以下の他の態様2~19を提供する。

2.

下記式(I I)で示されるC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物である、態様1記載のC-フェニル・グリシトール化合物:

【0016】

【化3】



(II)

20

【0017】

式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、Y、及びZは、式(I)で定義したとおりである。

3.

R^1 が水素原子、水酸基、 $C_{1\sim4}$ アルキル基、又は $C_{1\sim4}$ アルコキシ基であり、 R^2 が $C_{1\sim4}$ アルキル基、又はハロゲン原子である、式(I I)のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

30

4.

R^3 が水素原子である、態様2又は3に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

5.

Yが $C_{1\sim6}$ アルキレン基又は $-O-(CH_2)_n-$ (nは2~4の整数である)であり、Zが $-NHCON(R^B)R^C$ (R^B と R^C は、式(I)で定義したとおりである)である、態様3又は4に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

40

6.

Yが $C_{1\sim6}$ アルキレン基又は $-O-(CH_2)_n-$ (nは2~4の整数である)であり、Zが $-NHCON(R^B)R^C$ であり、

この場合、 R^B が

(1) A群から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良い $C_{1\sim6}$ アルキル基、
(2) 水酸基及び $C_{1\sim6}$ ヒドロキシアルキル基から選ばれる1~3個の置換基で置換されても良い $C_{3\sim12}$ シクロアルキル基、

(3) 3~12員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていて良い5~13員ヘテロアリール基[これらの各々はO、N、S及びNR^{1,0}(R^{1,0}は水素原子、 $C_{1\sim6}$ アルキル基、フェニル $C_{1\sim6}$ アルキル基又は $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基である)]

50

からなる群から選ばれる1～3個の環構成原子を含有し、水酸基及びC₁～₆ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1～3個の置換基で置換されても良い]、又は(4)部分的に飽和されていて良いC₆～₁₃アリール基[これは、水酸基と、各々が水酸基(单数又は複数)で置換されて良いC₁～₆アルキル基、フェニルC₁～₆アルキル基及びC₁～₆アルキルスルホニル基とから成る群から選ばれる、1若しくは2個の置換基で置換されても良い]であり、

この場合、A群は、ハロゲン原子、水酸基、C₁～₆アルコキシ基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、C₂～₆アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、ジC₁～₆アルキルアミノ基、C₁～₆アルキルチオ基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、フェノキシ基、チエニル基、ベンゾチエニル基、フリル基、フェニル基[これは、水酸基、ハロゲン原子、C₁～₆アルコキシ基、C₁～₆アルキル基(これは、水酸基(单数又は複数)で置換されて良い)、C₁～₆アルキルチオ基、フェニルチオ基(これは、水酸基(单数又は複数)若しくはC₁～₆ヒドロキシアルキル基(单数又は複数)で置換されて良い)、及びピペリジノ基(これは、水酸基(单数又は複数)若しくはC₁～₆ヒドロキシアルキル基(单数又は複数)で置換されて良い)]から成る群から選ばれる1～3個の置換基で置換されて良い]、C₃～₁₂シクロアルキル基(これは、水酸基及びC₁～₆ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1～3個の置換基で置換されて良い)、3～12員ヘテロシクロアルキル基[これは、O、N、S及びNR¹⁰(R¹⁰は水素原子、C₁～₆アルキル基、フェニルC₁～₆アルキル基又はC₂～₆アルコキシカルボニル基である)から成る群から選ばれる1～3個の環構成原子を含有し、水酸基及びC₁～₆ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1～3個の置換基で置換されて良い]、並びに4-C₁～₆アルキルピペラジン-1-イルカルボニル基から成る。

R^Cは、水素原子であり、

R^BとR^Cは、それらが付着する窒素原子と共に、ピペリジン基[これは、ピロリジニル基若しくはC₁～₆アルキル基(これは、ジC₁～₆アルキルアミノ基若しくはピロリジン-1-イル基で置換される)で置換されうる]、又はチオモルホリン基、又はデカヒドロイソキノリン基を形成することができる、態様3又は4に記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

7.

YがC₁～₆アルキレン基であり、Zが-CO-NH-R^Aであり、この場合、R^Aは、水酸基及びカルバモイル基から成る群から選ばれる、1～3個の置換基で置換されるC₁～₆アルキル基である、態様2～4のいずれかに記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

8.

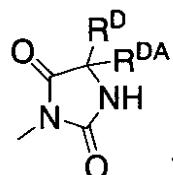
YがC₁～₆アルキレン基であり、そしてZが-NHC(=NH)NH₂である、態様2～4のいずれかに記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

9.

YがC₁～₆アルキレン基であり、Zが、

【0018】

【化4】



であり、

【0019】

R^Dが、C₁～₆アルキル基(これは、C₃～₁₂シクロアルキル基若しくはフェニル基

10

20

30

40

50

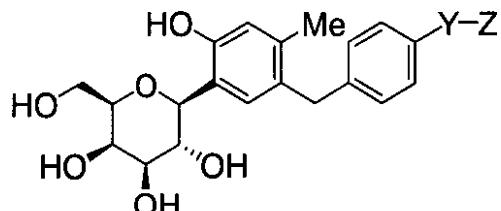
で置換される)であり、 R^{D^A} が水素原子又は C_{1-6} アルキル基である、態様2~4のいずれかに記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

10.

下記式(III)で示されるC-フェニル・ガラシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物である、態様1記載のC-フェニル・グリシトール化合物:

【0020】

【化5】



(III)

【0021】

上記式中、

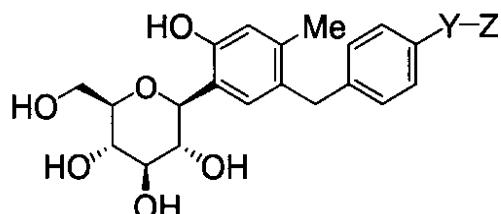
Y は C_{1-6} アルキレン基であり、 Z が $-CONHR^A$ であり、この場合、 R^A は、水酸基及びカルバモイル基から成る群から選ばれる、1~3個の置換基で置換される C_{1-6} アルキル基である。

11.

下記式(IV)で示されるC-フェニル・グルシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物である、態様1記載のC-フェニル・グリシトール化合物:

【0022】

【化6】



(IV)

【0023】

上記式中、

Y は C_{1-6} アルキレン基であり、 Z は、 $-CONHR^{A1}$ 、 $-NH_2C(=NH)NH_2$ 又は $-NHCOR^{B1}$ であり、この場合、 R^{A1} は、水酸基、アミノ基及びカルバモニル基から成る群から選択される1~3個の置換基で置換される C_{1-6} アルキル基であり、 R^{B1} は、1~3個の水酸基、若しくは4- C_{1-6} アルキルピペラジン-1-イル-カルボニル基で置換されうる C_{1-6} アルキルアミノ基、又は4- C_{1-6} アルキルピペラジン-1-イル基である。

12.

Y が C_{1-6} アルキレン基であり、 Z が $-CONHR^{A1}$ 又は $-NH_2C(=NH)NH_2$ 又は

【0024】

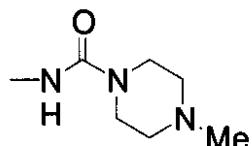
10

20

30

40

【化7】



【0025】

[上記式中、 R^A ¹は、水酸基、アミノ基及びカルバモニル基から成る群から選択される1～3個の置換基で置換される $C_{1\sim 6}$ アルキル基である]である、態様11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩、又はそれらの水和物。
10

13.

Y が $C_{1\sim 6}$ アルキレン基であり、 Z が-CONHR A ¹であり、この場合、 R^A ¹は、水酸基、アミノ基及びカルバモニル基から選ばれる1～3個の置換基で置換される $C_{1\sim 6}$ アルキル基である、態様11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩、又はそれらの水和物。

14.

Y が $C_{1\sim 6}$ アルキレン基であり、 Z が-NHC(=NH)NH₂である、態様11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩、又はそれらの水和物。
20

15.

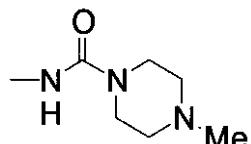
Y が $C_{1\sim 6}$ アルキレン基であり、 Z が-NHCOR B ¹（この場合、 R^B ¹は、1～3個の水酸基、若しくは4-C_{1~6}アルキルピペラジン-1-イル・カルボニル基で置換される $C_{1\sim 6}$ アルキルアミノ基、又は4-C_{1~6}アルキルピペラジン-1-イル基である）である、態様11記載のC-フェニル・グリシトール化合物若しくはその製薬学的に許容される塩、又はそれらの水和物。

16.

Y が $C_{1\sim 6}$ アルキレン基であり、 Z が

【0026】

【化8】



【0027】

で示される、態様11記載のC-フェニル・グリシト-ル化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物。

17.

態様1～16のいずれかに記載のC-フェニル・グリシト-ル化合物若しくはその製薬学的に許容される塩又はそれらの水和物を有効成分として含む医薬的製剤。
40

18.

ナトリウム依存性グルコ-ス共輸送体1(SGLT1)活性及びナトリウム依存性グルコ-ス共輸送体2(SGLT2)活性の阻害剤である、態様17記載の医薬的製剤。

19.

糖尿病の予防又は治療剤である、態様17記載の医薬的製剤。

【0028】

本発明において使用する用語を以下に定義する。

「 $C_{1\sim 6}$ アルキル基」とは、炭素原子を1～6個有する直鎖状又は分枝状のアルキル基を意味する。例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブ

50

チル基、イソブチル基、tert-ブチル基、sec-ブチル基、n-ペンチル基、tert-ペンチル基、n-ヘキシル基、イソヘキシル基が挙げられる。

【0029】

「C₁~₆アルコキシ基」とは、炭素原子を1~6個有する直鎖状又は分枝状のアルコキシ基を意味し、C₁~₄アルコキシ基が好ましい。C₁~₄アルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、tert-ブトキシ基が挙げられる。

【0030】

「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子である。

「C₁~₆アルキレン基」とは、C₁~₆アルキル基の炭素原子からさらに水素を1個除いた2価基を意味する。例えば、直鎖状のものではメチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基が挙げられる。

10

【0031】

「C₂~₆アルケニレン基」とは、C₂~₆アルケニル基の炭素原子からさらに水素を1個除いた2価基を意味する。例えば、直鎖状のものではビニレン(エテニレン)基、プロペニレン基、ブテニレン基、ペンテニレン基、ヘキセニレン基が挙げられる。

【0032】

「水酸基、アミノ基及びカルバモイル基からなる群より選ばれる1~3個の基で置換されたC₁~₆アルキル基」とは、C₁~₆アルキル基上の水素原子が、1~3個の水酸基、アミノ基及びカルバモイル基の少なくとも1種によって置換されたアルキル基を示す。例えば、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル基、1,3-ジヒドロキシ-2-メチルプロパン-2-イル基、1,3-ジヒドロキシ-2-ヒドロキシメチルプロパン-2-イル基、カルバモイルメチル基、2-カルバモイルエチル基が挙げられる。

20

【0033】

「C₃~₁₂シクロアルキル基」とは、炭素数3~12個の環状アルキル基を示し、単環、2環系及びスピロ炭化水素も含まれる。例えば、単環系の物では、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基が挙げられる。2環系の物では、アダマンチル基、ビシクロ[2.2.1]ヘプチル基、ビシクロ[2.2.2]ヘプチル基、等が挙げられる。また、スピロ炭化水素としては、スピロ[3.4]オクチル基、スピロ[4.5]デカニル基が挙げられる。

30

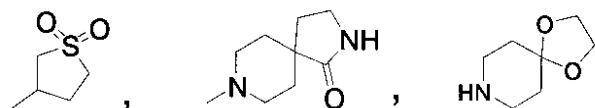
【0034】

「O、N、NR^{1~0}、S、SO₂及びCOからなる群より選ばれる1~3個の環構成原子を含有する3~12員ヘテロシクロアルキル基」なる用語は、1~3個のメチレン基又はメチン基がO、N、NR^{1~0}、S、SO₂及びCOから成る群から選ばれる原子(单数又は複数)で置換されている、上記で定義されたC₃~₁₂シクロアルキル基を意味する。その例は、オキサニル基、2-オキソオキサニル基、1,3-ジオキサニル基、ピロリジニル基、ピペリジノ基、2-ピペリジル基、4-ピペリジル基、ピペラジニル基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、キヌクリジニル基、デカヒドロイソキノリニル基、デカヒドロキノリニル基、

40

【0035】

【化9】



【0036】

を包含することができる。

「O、N、NR^{1~0}、S、SO₂及びCOからなる群より選ばれる1~3個の環構成原

50

子を含有する、部分的に飽和されていて良い 5 ~ 13 員ヘテロアリール基」なる用語は、5 ~ 13 員の不飽和单環状、二環状又は三環状複素環を意味し、フリル基、イミダゾリル基、チエニル基、ピリジル基、ベンゾチエニル基、2,3-ジヒドロ-ベンゾフラニル基、2,3-ジヒドロ-1H-ベンゾ[デ]イソキノリニル基、2,3-ジヒドロ-1H-インドリル基、2,3-ジヒドロ-1H-イソインドリル基及び 2,3,4,9-テトラヒドロ-1H-b-カルボリニル基を包含することができる。

【0037】

「部分的に飽和されていて良い C₆ - 13 アリール基」なる用語は、6 ~ 13 個の炭素原子を有する不飽和单環状、二環状又は三環状炭化水素環を意味する。その例は、フェニル基、ナフチル基、フルオレニル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフチル基、インダニル基を包含することができる。10

【0038】

「R^{B1} と R^{B2} が、それらが付着する窒素原子と一緒にになって形成する 5 ~ 6 員ヘテロシクロアルキル基であって、別の環構成原子として、酸素原子、窒素原子又は硫黄原子を含有しうる 5 ~ 6 員ヘテロシクロアルキル基」なる用語は、ピペリジノ基、ピペラジノ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基を包含することができる。

【0039】

「フェニル C₁ - 6 アルキル基」なる用語は、フェニル基で置換された直鎖状又は分岐鎖状の C₁ - 6 アルキル基を意味する。その例は、ベンジル基及びフェニルエチル基を包含することができる。20

【0040】

「C₂ - 6 アルコキカルボニル基」なる用語は、直鎖状又は分岐鎖状の C₁ - 5 アルコキシ基とカルボニル基とから構成される構造を有しており、好ましくは、C₂ - 5 アルコキカルボニル基である。その例は、メトキカルボニル基、エトキカルボニル基、プロポキカルボニル基、イソプロポキカルボニル基、n-ブトキカルボニル基及び t-ブトキカルボニル基を包含することができる。

【0041】

「C₁ - 6 アルキルチオ基」なる用語は、直鎖状又は分枝状の C₁ - 6 アルキル基と 1 個のチオ基 (-S-) から構成される構造を有しており、好ましくは、C₁ - 4 アルキルチオ基である。C₁ - 6 アルキルチオ基の例は、メチルチオ基、エチルチオ基及びプロピルチオ基を包含する。30

【0042】

「C₁ - 6 アルキルアミノ基」なる用語は、直鎖状又は分枝状の C₁ - 6 アルキル基とアミノ基とから構成される構造を有する。その例は、メチルアミノ基及びエチルアミノ基を包含することができる。

【0043】

「ジ C₁ - 6 アルキルアミノ基」は、2 個の直鎖状又は分枝状の C₁ - 6 アルキル基とアミノ基とから構成される構造を有する。その例は、ジメチルアミノ基及びジエチルアミノ基を包含することができる。

【0044】

「C₂ - 6 アシル基」なる用語は、炭素原子 2 ~ 6 個を含有する、直鎖状又は分枝状の脂肪族アシル基を意味する。例は、アセチル基、プロピオニル基、ピバロイル基、ブチリル基、イソブチリル基及びバレリル基を包含する。40

【0045】

「C₂ - 6 アシルアミノ基」なる用語は、C₂ - 6 アシル基とアミノ基とから構成される構造を有し、好ましくは、アセチルアミノ基である。

「C₂ - 6 アシル (C₁ - 6 アルキル) アミノ基」なる用語は、C₂ - 6 アシル基、C₁ - 6 アルキル及びアミノ基とから構成される構造を有する。

【0046】

「ジ C₁ - 6 アルキルアミノカルボニル基」なる用語は、ジ C₁ - 6 アルキルアミノ基50

とカルボニル基とから構成される構造を有する。

「C₁ - 6 ヒドロキシアルキル基」なる用語は、少なくとも 1 個の水酸基で置換されている C₁ - 6 アルキル基を意味する。例は、ヒドロキシメチル基、1 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシエチル基、3 - ヒドロキシベンチル基及び 2 - ヒドロキシ - 2 - メチルブチル基を包含する。

【0047】

「R^B と R^C がそれらが付着する窒素原子と一緒にになって形成する 3 ~ 12 員ヘテロシクロアルキル基又は 5 ~ 13 員ヘテロアリール基であって、それらの各々が、O、N、N R¹、S、SO₂ 及び CO から選ばれる 1 若しくは 2 個の環構成原子を含有しうる 3 ~ 12 員ヘテロシクロアルキル基又は 5 ~ 13 員ヘテロアリール基」なる用語は、上記で定義したとおりの 3 ~ 12 員ヘテロシクロアルキル基又は 5 ~ 13 員ヘテロアリール基を意味する。

10

【0048】

「製薬学的に許容される塩」なる用語は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム、アルキルアンモニウムの塩、又は無機酸若しくは有機酸の塩を意味する。その例は、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、アンモニウム塩、アルミニウム塩、トリエチルアンモニウム塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、酪酸塩、ぎ酸塩、トリフルオロ酢酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、クエン酸塩、ステアリン酸塩、コハク酸塩、エチルコハク酸塩、ラクトビオン酸塩、グルコン酸塩、グルコヘプトン酸塩、安息香酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、2 - ヒドロキシエタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p - トルエンスルホン酸塩、ラウリル硫酸塩、リンゴ酸塩、アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩、アジピン酸塩、システインとの塩、N - アセチルシステインとの塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、リン酸塩、硫酸塩、ヨウ化水素酸塩、ニコチン酸塩、シュウ酸塩、ピクリン酸塩、チオシアノ酸塩、ウンデカン酸塩、アクリレート・ポリマーとの塩、及びカルボキシビニルポリマーとの塩を包含することができる。

20

【0049】

「水和物」なる用語は、本発明化合物又はその塩の製薬学的に許容される水和物を意味する。本発明化合物又はその塩は、大気に暴露される又は再結晶する場合に水分を吸収し、その結果、本発明化合物又はその塩は、場合によっては、吸湿水を有するか又は水和物となる。このような水和物は、本発明の該水和物に包含されうる。

30

【0050】

本発明化合物及びその中間体の一部は、キラル中心を有するので、ジアステレオマー又はエナンチオマーの形態で存在することができる。さらに、本発明化合物及びその中間体の一部は、ケト - エノール互変異性体として存在することができる。その上、本発明化合物及びその中間体の一部は、幾何異性体 (E、Z 体) として存在することができる。したがって、上記異性体及びそれらの混合物は、全て、本発明化合物及びその中間体に包含される。

【0051】

特に、式 (I) で示される化合物において、グルコース部分の 4 位における水酸基の立体配置は、R 体、S 体のいずれかであり、これらは 波線 で表示される。

40

本発明化合物の好ましい例を以下に挙げる。

【0052】

式 (I) において、R¹ と R² の好ましい置換位置は、式 (II) に示すような位置である。

R¹ は、好ましくは、水素原子、水酸基、C₁ - 4 アルキル基及び C₁ - 4 アルコキシ基であり、より好ましくは、水酸基及び C₁ - 4 アルコキシ基であり、さらに好ましくは、水酸基及びメトキシ基である。

【0053】

R² は、好ましくは、水酸基、C₁ - 6 アルキル基及びハロゲン原子であり、より好ましくは、C₁ - 4 アルキル基及びハロゲン原子であり、さらに好ましくは、メチル基及び

50

塩素原子である。

【0054】

式(I)又は(II)において、R³は、好ましくは、水素原子、C₁~4アルキル基及びハロゲン原子であり、より好ましくは、水素原子、メチル基及びフッ素原子であり、最も好ましくは水素原子である。R³が水素原子以外である場合に、好ましい置換位置は、式(I)又は(II)においてベンジル部分に対してオルト位である。

【0055】

式(I)又は(II)において、Yは、好ましくは、C₁~4アルキレン基、-O-(CH₂)₂-又はC₂~4アルケニレン基であり、より好ましくは、C₁~3アルキレン基又は-O-(CH₂)₂-であり、さらに好ましくは、C₁~3アルキレン基である。Zが-NHCON(R^B)R^Cである場合に、Yは最も好ましくは-(CH₂)₂-である。

10

【0056】

式(I)又は(II)において、Zが-NHCON(R^B)R^Cである場合に、R^B及びR^Cは、好ましくは、下記(i)~(v)の実施態様である。

(i) R^Cは水素原子であり、R^BはA群から選ばれる1、2、又は3個の置換基で置換されても良いC₁~6アルキル基である。

【0057】

この場合、A群は、ハロゲン原子、水酸基、C₁~6アルコキシ基（これは、水酸基（単数又は複数）で置換されて良い）、C₂~6アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、ジC₁~6アルキルアミノ基、C₂~6アシルアミノ基、C₁~6アルキルチオ基（これは、水酸基（単数又は複数）で置換されて良い）、フェノキシ基、フリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、2,3-ジヒドロ-ベンゾフラニル基、フェニル基[これは、B群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い、B群は、水酸基、ハロゲン原子、C₁~6アルコキシ基、C₁~6アルキル基（これは、水酸基（単数又は複数）で置換されて良い）、C₁~6アルキルチオ基、フェニルチオ基（これは、水酸基（単数又は複数）若しくはC₁~6ヒドロキシアルキル基（単数又は複数）で置換されて良い）、及びピペリジノ基（これは、水酸基（単数又は複数）若しくはC₁~6ヒドロキシアルキル基（単数又は複数）で置換されて良い）から成る]、C₃~12シクロアルキル基（これは、水酸基及びC₁~6ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い）、3~12員ヘテロシクロアルキル基[これは、O、N、S及びNR¹⁰（R¹⁰は、水素原子、C₁~6アルキル基、フェニル-C₁~6アルキル基又はC₂~6アルコキシカルボニル基である）から成る群から選ばれる1~3個の環構成原子（単数又は複数）を含有し、水酸基及びC₁~6ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い]、並びに4-C₁~6アルキルピペラジン-1-イルカルボニル基から成る。

20

【0058】

A群のさらに好ましい例は、水酸基、メトキシ基、エトキシ基、C₃~6シクロアルキル基（シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基）（これらは、水酸基及びC₁~6ヒドロキシアルキル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換されて良い）、メトキシカルボニル基、カルバモイル基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、メチルチオ基、フェニル基、4-ヒドロキシフェニル基、4-メチルチオフェニル基、3-メトキシフェニル基、3,4-ジメトキシフェニル基、フェノキシ基、2-(ヒドロキシメチルフェニルチオ)フェニル基、チエニル基、フリル基、ベンゾチエニル基、2,3-ジヒドロ-ベンゾフラニル基、4-メチルピペラジン-1-イルカルボニル基、1-ピロリジニル基、1,3-ジオキサン-2-イル基、2-オキサニル基及びピペリジノ基を包含する。

30

(ii) R^Cは水素原子であり、R^BはC₃~12シクロアルキル基（これは、水酸基及びC₁~6ヒドロキシアルキル基から選ばれる1、2若しくは3個の置換基で置換されて良い）である。

40

50

【0059】

この場合の $C_{3\sim12}$ シクロアルキル基は、好ましくは、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル、シクロオクチル基、アダマンチル基、ビシクロ [2.2.1] ヘプチル基、ビシクロ [2.2.2] ヘプチル基であり、より好ましくは、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ビシクロ [2.2.1] ヘプチル基、又はアダマンチル基である。

(iii) R^C は水素原子であり、 R^B は “3~12員ヘテロシクロアルキル基又は部分的に飽和されていて良い5~13員ヘテロアリール基[これらの各々は、O、N、S 及び N R^{10} (R^{10} は、水素原子、 $C_{1\sim6}$ アルキル基、フェニル- $C_{1\sim6}$ アルキル基又は $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基である) から成る群から選ばれる1~3個の環構成原子(単数又は複数)を含有する]” であり、好ましくは、ピロリジニル基、ピペリジル基及びキヌクリジニル基であり、より好ましくは、ピロリジニル基、4-ピペリジル基(この場合、窒素原子が、フェニル $C_{1\sim6}$ アルキル基又は $C_{2\sim6}$ アルコキシカルボニル基で置換される)、さらに好ましくは、3-(1-ベンジル)ピロリジニル基、4-(1-ベンジル)ピペリジル基、又は4-(1-エトキシカルボニル)ピペリジル基である。

(iv) R^C は水素原子であり、 R^B は 6~13 員アリール基[これは、水酸基と、各々が水酸基(単数又は複数)で置換されても良い $C_{1\sim6}$ アルキル基、フェニル $C_{1\sim6}$ アルキル基及び $C_{1\sim6}$ アルキルスルホニル基とから選ばれる1若しくは2個の置換基(単数又は複数)で置換されて良い]、又は部分的に飽和されている 6~13 員アリール基(これは、1若しくは2個の水酸基(単数又は複数)で置換されて良い)である。この場合、“6~13 員アリール基”は、フェニル基又はナフチル基を包含し、“部分的に飽和されている 6~13 員アリール基”は、フルオレニル基、1,2,3,4-テトラヒドロ-ナフチル基、又はインダニル基を包含する。これらのなかで、好ましい R^B は、フェニル $C_{1\sim6}$ アルキル基で置換されたフェニル基、或いは各々が1若しくは2個の水酸基(単数又は複数)で置換されても良い、フルオレニル基、1,2,3,4-テトラヒドロ-ナフチル基又はインダニル基である。

【0060】

(v) 他の好ましい例として、 R^B と R^C は、それらが付着する窒素原子と共に、3~12員ヘテロシクロアルキル基[これは、O、N、S 及び N R^{11} (R^{11} は、ジ $C_{1\sim6}$ アルキルアミノ基で置換されて良い $C_{1\sim6}$ アルキル基である) から選ばれる1若しくは2個の環構成原子を含有することができ、そしてピロリジニル基及び $C_{1\sim6}$ アルキル基(これは、水酸基とピロリジン-1-イル基から成る群から選ばれる置換基で置換されて良い)から選ばれる1若しくは2個の置換基で置換されることができる]を形成する。

【0061】

(v) の実施態様の例は、ピペリジノ基、4-メチルピペリジノ基、2-デカヒドロイソキノリニル基、チオモルホリノ基、4-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ピペリジノ基、4-(ピロリジン-1-イル)ピペリジノ基、3-デカヒドロキノリニル基、4-[2-(N,N-ジメチルアミノ)エチル]ピペラジン-1-イル基、及び3-ヒドロキシメチルピペリジノ基を包含する。

【0062】

式(I)又は(II)において、Zが-CO NR^Aである場合に、R^Aは、好ましくは、水酸基及びカルバモイル基から成る群から選ばれる1~3個の置換基で置換された $C_{1\sim6}$ アルキル基である。

以下に、本発明化合物(I)の製造方法を説明する。

【0063】

製造法1

本発明化合物(I)において、Yが $C_{2\sim6}$ アルキレン基又は $C_{2\sim6}$ アルケニレン基であり、Zが-CO NR^Aである化合物は以下の方法で合成することができる。

【0064】

10

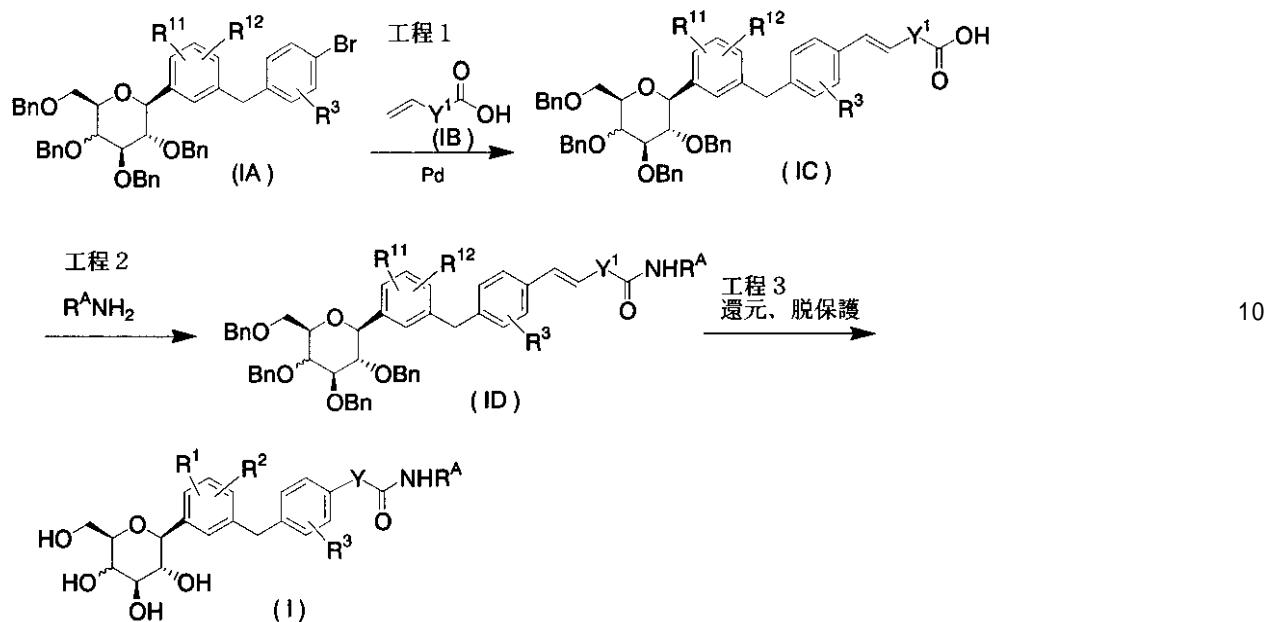
20

30

40

50

【化10】



【0065】

但し、式中、R¹⁻¹、R¹⁻²は、同一または異なって、水素原子、ベンジルオキシ基、メトキシメトキシ基、(C₁₋₆アルキル)₃SiO-、C₁₋₆アルキル基、C₁₋₆アルコキシ基又はハロゲン原子、Y¹は単結合又はC₁₋₄アルキレン基を示し、その他の記号は前記と同義である。

(1) 工程1 (Heck反応)

化合物(IA)とオレフィン酢酸(IB)をパラジウム触媒とホスフィンリガンド、及び適当な塩基の存在下、Heck反応を行うことにより化合物(IC)を合成することができる。このとき用いるパラジウム触媒としては、酢酸パラジウム、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、ジベンジリデンアセトンパラジウム、ビストリフェニルホスフィンパラジウムクロリド、パラジウム活性炭等が挙げられる。ホスフィンリガンドとしてはトリフェニルホスフィンやトリス(2-メチルフェニル)ホスフィン等が挙げられる。また、塩基にはトリエチルアミン、N,N-ジイソプロピルエチルアミン、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸セシウム、カリウムt-ブトキシド等が用いられる。反応に用いられる溶媒としては、アセトニトリル、トルエン、テトラヒドロフラン等が挙げられる。反応温度は0から還流温度であるが、マイクロウェーブを用いることもある。

(2) 工程2 (アミド基への変換)

化合物(IC)をアミン(R^A-NH₂)にて脱水縮合し、化合物(ID)が得られる。この反応に使用する溶媒としては、クロロホルム、ジクロロメタン、N,N-ジメチルホルムアミド等が好ましく、脱水縮合剤としては、N,N'-ジシクロヘキシリカルボジイミド(DCC)、N-エチル-N'-3-ジメチルアミノプロピルカルボジイミド塩酸塩(WSC)、1,1'-カルボニルジイミダゾール(CDI)、WSC/1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物等が好ましい。ここで反応温度は0~60である。

(3) 工程3 (還元、脱保護)

上記で得られた化合物(ID)をパラジウム活性炭、水酸化パラジウム、又は白金-パラジウム活性炭等の触媒を用いて水素雰囲気下にて接触水素添加することにより、オレフィンの還元と脱ベンジル化を同時に行い、発明化合物(I)を得ることができる。中でもパラジウム活性炭、水酸化パラジウムが触媒として好ましい。この反応に使用する溶媒としては、メタノール、エタノール、2-プロパノール、酢酸エチル、酢酸、およびこれらの混合溶媒が挙げられる。反応温度は室温から還流温度であるが、室温が好ましい。

【0066】

また、脱ベンジル化においてはまたは、BF₃·Et₂O、BCl₃、BCl₃·Me

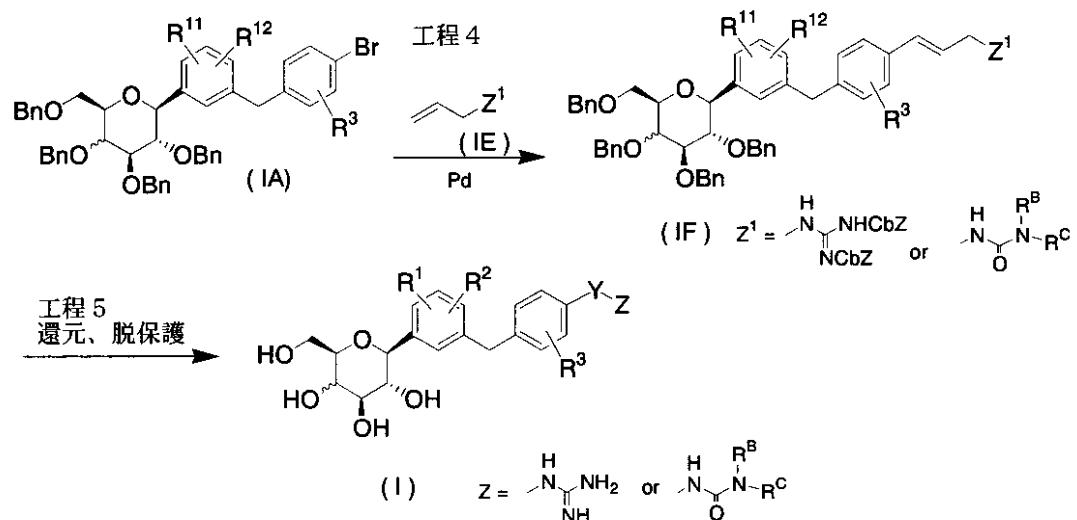
$C_2 - C_6$ アルキレン基又は $C_2 - C_6$ アルケニレン基であり、 Z が $-NHCONH_2$ 、又は、 $-NHCON(R^B)R^C$ 、である化合物は以下の方法で合成できる。ただし、式中、 Z^1 は、ベンジルオキシカルボニル基で保護されたグアニジノ基、または $-NHCON(R^B)R^C$ を示す。その他の記号は前記と同義である。

製造法 2

本発明化合物 (I) において、 Y が $C_2 - C_6$ アルキレン基又は $C_2 - C_6$ アルケニレン基であり、 Z が $-NHCONH_2$ 、又は、 $-NHCON(R^B)R^C$ 、である化合物は以下の方法で合成できる。ただし、式中、 Z^1 は、ベンジルオキシカルボニル基で保護されたグアニジノ基、または $-NHCON(R^B)R^C$ を示す。その他の記号は前記と同義である。

【0067】

【化11】



【0068】

(4) 工程 4 (Heck 反応)

化合物 (IA) とアリルアミン (IE) を上記工程 1 に記載した Heck 反応によって、化合物 (IF) へ導くことができる。

(5) 工程 5 (還元、脱保護)

上記で得られた化合物 (IF) を工程 3 に記載した接触水素添加又はルイス酸による脱保護を行うことによって、 Z がグアニジノ基又はウレイド基である本発明化合物 (I) を得ることができる。

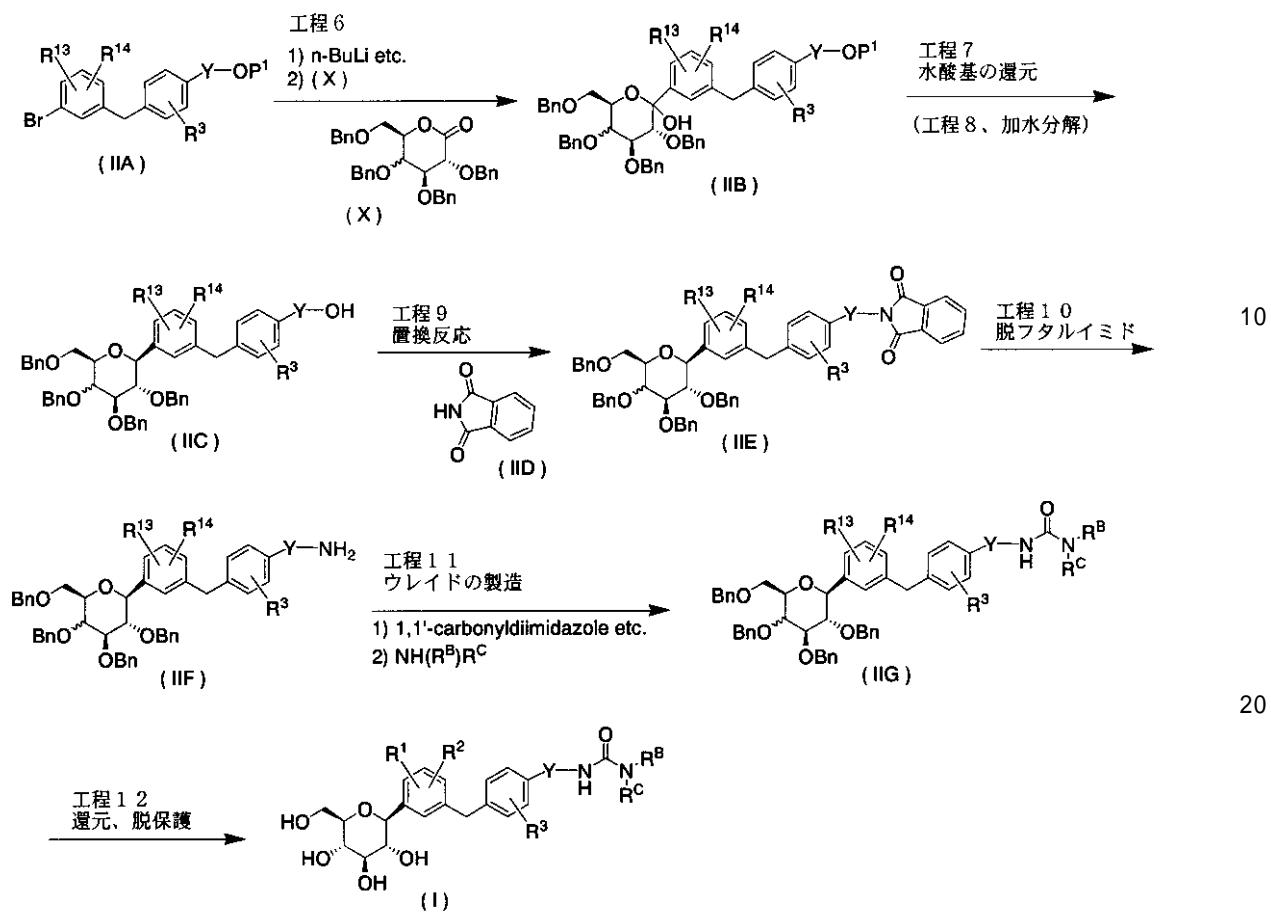
製造法 3

本発明化合物 (I) において、 Y が単結合または $C_1 - C_6$ アルキレン基であり、 Z が $-NHCON(R^B)R^C$ 、である化合物は以下の方法でも合成できる。

ただし、式中、 R^{1-3} 、 R^{1-4} は、同一または異なって、水素原子、ベンジルオキシ基、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシ基又はハロゲン原子、 P^1 はメトキシメチル基、テトラヒドロピラニル基又は $(C_1 - C_6$ アルキル $)_3Si-$ を示す。その他の記号は前記と同義である。中間体 (II B) または Y が単結合または $C_1 - C_6$ アルキレン基である中間体 (II F) は、下記の工程 3 4 ~ 3 6 を用いて製造することもできる。

【0069】

【化12】



【0070】

(6) 工程6

中間体化合物(IIA)（国際公開第W006/073197号パンフレットに準じて製造することができる。）をn-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウム等の有機金属試薬を用いてアリ-ルリチウム試薬を調製することができる。これを、-ラクトン(X)と縮合することで化合物(IIB)を得ることができる。このとき反応に用いられる溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、トルエン等が挙げられる。反応温度は-80から室温であり、好ましくは-78~-25である。

(7) 工程7(水酸基の還元)

化合物(IIB)とEt₃SiH、i-Pr₃SiH、t-BuMe₂SiH又はPh₂SiHClを、ルイス酸の存在下で反応させ、水酸基を還元することができる。この反応に使用するルイス酸としては、BF₃·Et₂O、CF₃COOH、InCl₃、TiCl₄、TMSOTf、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸等が挙げられ、溶媒としては、クロロホルム、ジクロロメタン、トルエン、テトラヒドロフラン、アセトニトリル又はそれらの混合溶媒が挙げられ、好ましいのはアセトニトリル/クロロホルム、アセトニトリル/ジクロロメタン、アセトニトリル/テトラヒドロフラン、アセトニトリル/テトラヒドロフラン/トルエン、等のアセトニトリルとの混合溶媒である。ここでの反応温度は-60~25、好ましくは-30~25である。

【0071】

また、上記の反応において、反応温度によっては保護基P¹が外れるため、P¹が除去された化合物(IIC)を得る場合もある。

(8) 工程8(加水分解)

10

20

30

40

50

上記工程 7 に引き続いて、保護基 P¹ を塩酸、硫酸、p - トルエンスルホン酸 1 水和物、ピリジニウム p - トルエンスルホン酸、フッ化水素ピリジン、n - Bu₄NF 等を用いて除去することができる。この反応に用いる溶媒としては、メタノール、エタノール、2 - プロパノール、クロロホルム、ジクロロメタン、トルエン、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、ジイソプロピルエーテル、水又はそれらの混合溶媒が挙げられる。P¹ がメトキシメチル基であるときの好ましい酸は塩酸である。また溶媒は、メタノール、ジイソプロピルエーテル、トルエン、テトラヒドロフランであり、より好ましくは、メタノール / トルエン、メタノール / デイソプロピルエーテル、メタノール / トルエン / デイソプロピルエーテル等のメタノールとの混合溶媒が好ましい。ここでの反応温度は溶媒や用いる酸によって異なるが、0 ~ 100、好ましくは 0 ~ 80 である。

10

(9) 工程 9 (置換反応)

化合物 (II C) (Y が C₁ ~ 6 アルキレン基である) 及び試薬 (II D) をアゾ試薬及びホスフィン類を用いる光延反応条件 (Org. Reactions, 第42巻, 第335頁) により縮合して、化合物 (II E) を得ることができる。

【0072】

光延反応に用いるホスフィン類としてトリフェニルホスフィン、トリ - n - ブチルホスフィン、トリ - t - ブチルホスフィン、トリトリルホスフィンやジフェニル - 2 - ピリジルホスフィン等を用いることができる。中でもトリフェニルホスフィン、ジフェニル - 2 - ピリジルホスフィンが好ましく、トリフェニルホスフィンがより好ましい。アゾ試薬としてジエチルアゾジカルボキシレート、ジイソプロピルアゾジカルボキシレート、ジ - tert - ブチルアゾジカルボキシレート、1,1' - アゾビス (N, N - ジメチルホルムアミド) や 1,1' - (アゾジカルボニル) ディペリジン等を用いることができる。中でも、ジエチルアゾジカルボキシレート、ジイソプロピルアゾジカルボキシレートが好ましい。溶媒はテトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、塩化メチレン、クロロホルム、アセトニトリル、酢酸エチル、ジメチルスルホキシド、N, N - ジメチルホルムアミド等であり、好ましくはテトラヒドロフラン、トルエンである。反応温度は - 20 から室温が好ましい。

20

(10) 工程 10 (脱フタルイミド)

化合物 (II E) とヒドラジン水和物やメチルヒドラジンを適当な溶媒中反応させることで、アミン (II F) を得ることができる。ここで用いる好ましい溶媒としては、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、水、およびこれらの混合溶媒があげられる。反応温度は室温 ~ 100 であり、好ましくは室温 ~ 60 である。

30

【0073】

また、得られたアミン (II F) を上記に記載の鉱酸又は有機酸と塩を形成させることで、精製することもできる。ここで精製に好ましい塩は、塩酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、2 - ヒドロキシエタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p - トルエンスルホン酸塩であり、より好ましくはベンゼンスルホン酸塩である。

(11) 工程 11 (ウレア形成)

化合物 (II F) をカルボニル化試薬と NH (R^B) R^C を用いて化合物 (II G) を合成することができる。ここで用いるカルボニル化試薬としては、1,1' - カルボニルジイミダゾール、p - ニトロフェニルクロロフォルメート、トリホスゲン等である。この反応には、トリエチルアミン、ピリジン、N - メチルモルホリン等の塩基を用いることが好ましい。ここで用いる溶媒としては、クロロホルム、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、N, N - ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等であり、これらの混合溶媒を用いても良い。好ましい混合溶媒は、クロロホルム / N, N - ジメチルホルムアミド、クロロホルム / デミチルスルホキシド、テトラヒドロフラン / N, N - ジメチルホルムアミドである。また、反応温度としては室温 ~ 80 であり、反応の進行が遅い場合、温度を上げる事ができる。

40

(12) 工程 12 (脱保護)

上記で得られた化合物 (II G) を工程 3 に記載した接触水素添加又はルイス酸による脱

50

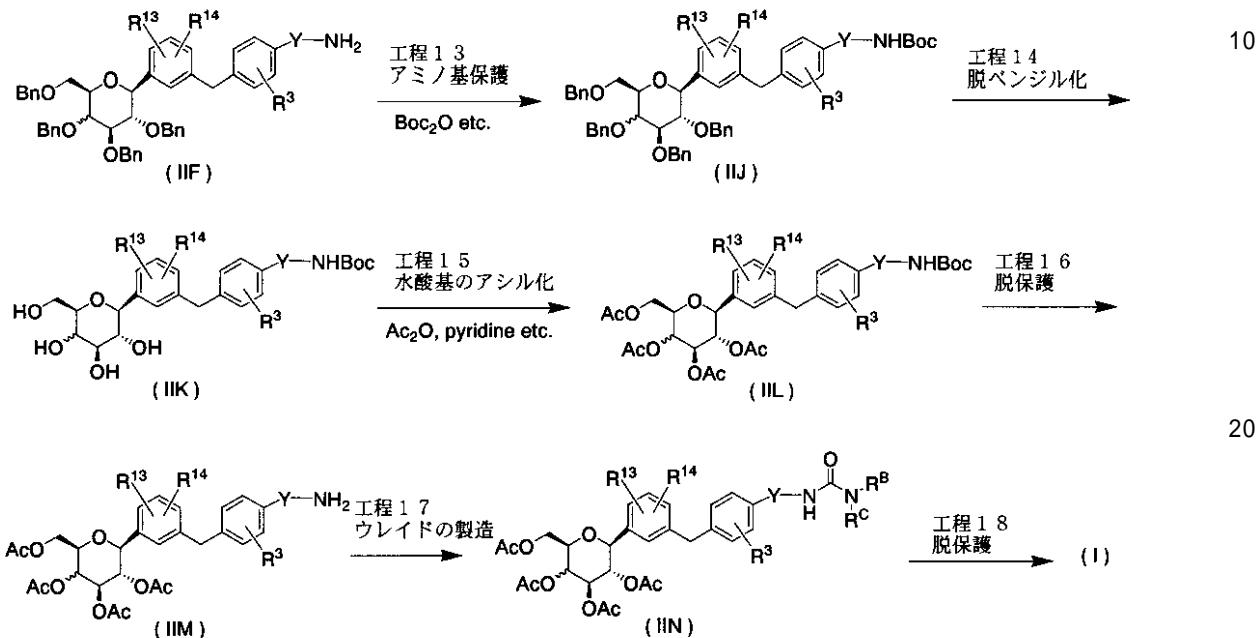
保護を行うことによって、Zがウレイド基である本発明化合物(I)を得ることができる。

製造法4

Zがウレイド基である本発明化合物(I)は、糖部分の水酸基をアセチル基等のアシリル基で保護してから合成することもできる。

【0074】

【化13】



【0075】

(13) 工程13(アミノ基の保護)

化合物(II(F))中のアミノ基を接触水素添加に耐性の保護基、例えば、tert-ブチルカーボネート(Boc)、9-フルオレニルメチルカーボネート(Fmoc)等で保護する。化合物(II(F))と(Boc)₂OやFmoc-C₁をクロロホルム、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の溶媒中、適当な塩基存在下反応させ化合物(II(J))を得ることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化カリウム、水素化ナトリウム、ピリジン、トリエチルアミン等が好ましい。

(14) 工程14(脱ベンジル化)

上記で得られた化合物(II(J))を工程3に記載した接触水素添加による脱保護を行うことによって、化合物(II(K))を得ることができる。

(15) 工程15(アシリル化)

化合物(II(K))中の水酸基をアセチル基等のアシリル基で保護することにより、化合物(II(L))を得ることができる。化合物(II(K))と、無水酢酸、ピバロイルクロリド、ベンゾイルクロリド等を溶媒中、適当な塩基存在下反応させ化合物(II(L))を得ることができる。反応に用いる溶媒としては、クロロホルム、ジクロロメタン、ジオキサン、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド等である。塩基としてはトリエチルアミン、コリジン、ピリジン等が好ましい。触媒として4-ジメチルアミノピリジンを用いることもできる。また、好ましい反応温度は0~室温である。

(16) 工程16(脱保護)

化合物(II(L))中、アミノ基の保護基を除去し化合物(II(M))を得ることができる。Boc基の場合は、化合物(II(L))をジクロロメタン、クロロホルム、ジオキサン等の溶媒中または無溶媒で塩酸またはトリフルオロ酢酸を作用させる。Fmoc基の場合は、化合

10

20

30

40

50

物(II L)をN,N-ジメチルホルムアミド中、ピペリジンまたはモルホリンを作用させることが好ましい。

(17) 工程17(ウレア形成)

上記工程11と全く同様な方法で化合物(II M)から(II N)を合成することができる。

(18) 工程18(脱保護)

化合物(II N)中のアシリル基を塩基性条件下除去することで化合物(I)を得ることができる。塩基としては、ナトリウムメトキシド、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、トリエチルアミン等があげられる。溶媒としては、メタノール、エタノール、含水メタノール等が好ましい。

10

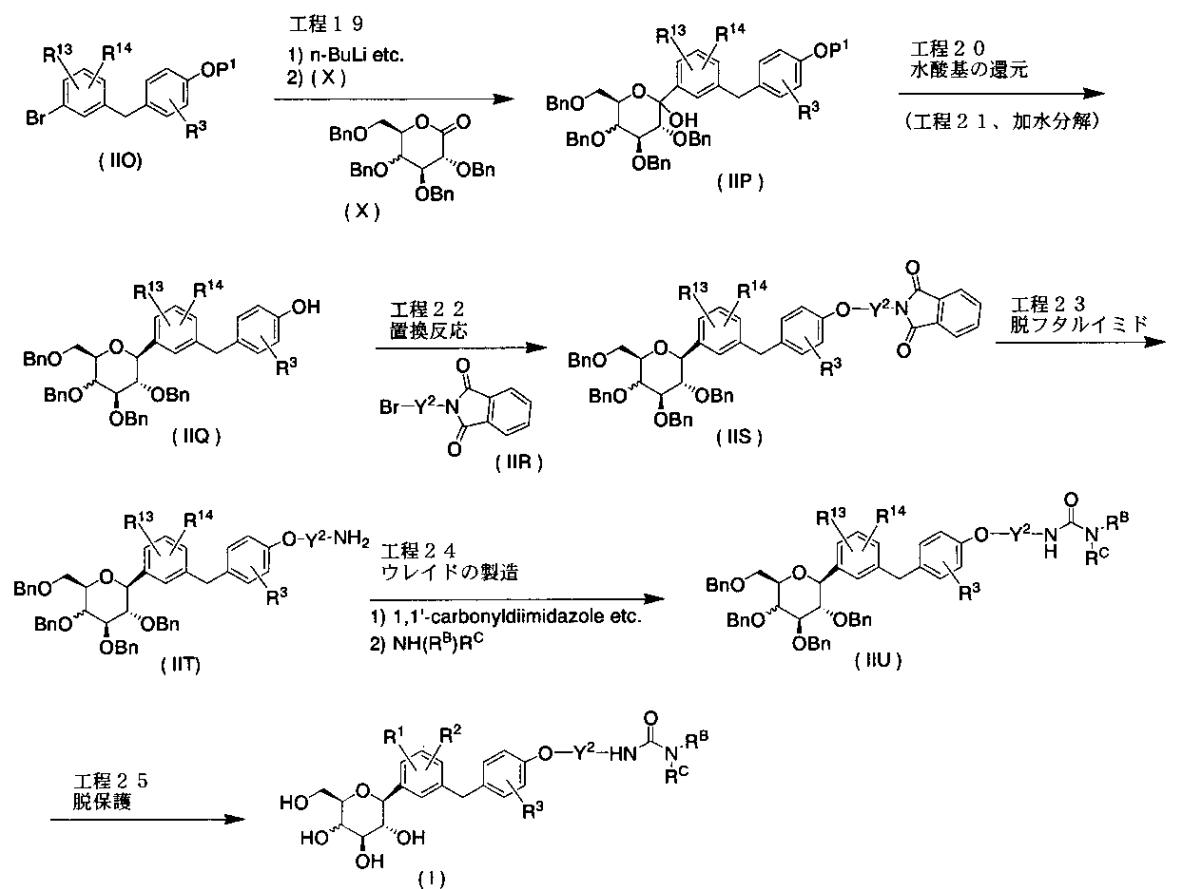
製造法5

本発明化合物(I)において、Yが-O-(CH₂)_n-であり、Zが-NHCON(R^B)R^C、である化合物は以下の方法で合成できる。

ただし、式中、Y²はC₂-₄アルキレン基を示し、その他の記号は前記と同義である。

【0076】

【化14】



【0077】

(19) 工程19

化合物(II O)(国際公開第WO 06/073197号パンフレットに準じて製造することができる。)と化合物(X)から製造法3、工程6と同様な方法で化合物(II P)を合成することができる。

(20-21) 工程20および工程21

化合物(II P)の水酸基の還元と保護基P¹の除去を、製造法3、工程7および工程8と同様な方法で行うことにより、化合物(II Q)を合成することができる。

10

20

30

40

50

(22) 工程 22

化合物(IIQ)と試薬(IIIR)を塩基性条件下、反応させ化合物(IIIS)を得ることができる。この反応に使用する好ましい塩基の例としては炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化カリウム、水素化ナトリウム、ピリジン、トリエチルアミン等があげられる。溶媒としては、ジオキサン、アセトニトリル、トルエン、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド等があげられる。また、反応温度は20~100℃が好ましい。

(23) 工程 23

化合物(IIIS)から製造法3、工程10と同様な方法でフタルイミド基を除去し、化合物(IIT)を合成することができる。10

(24) 工程 24

化合物(IIT)から製造法3、工程11と同様な方法で化合物(IIIU)を合成することができる。

(25) 工程 25

化合物(IIIU)から製造法3、工程12と同様な方法で脱保護し、Yが-O-(CH₂)_n-である、本発明化合物(I)を合成することができる。

20

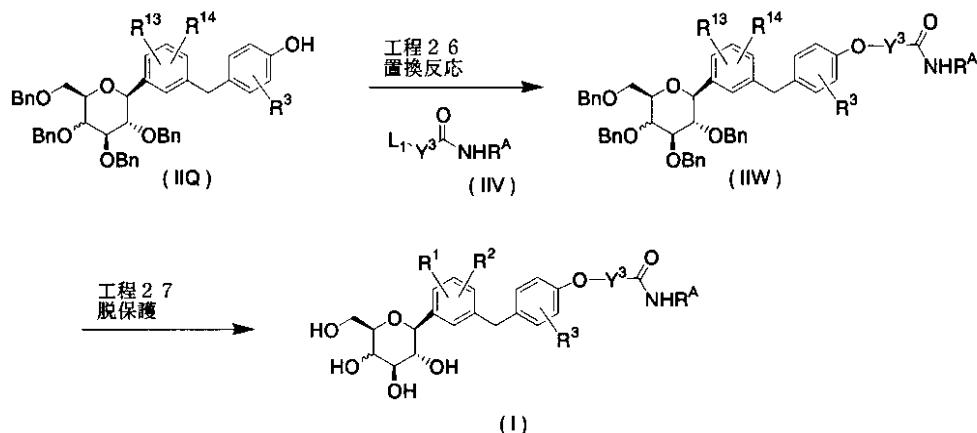
製造法6

本発明化合物(I)において、Yが-O-(CH₂)_n-であり、Zが-CO NR^Aである、化合物は以下の方法で合成できる。

ただし、式中、Y³はC₁~4アルキレン基を示し、L₁はハロゲン原子、MeSO₂O-等の脱離基を示し、その他の記号は前記と同義である。

【0078】

【化15】



【0079】

(26) 工程 26

化合物(IIQ)を適当な塩基の存在下で、化合物(IIIV)と反応させることにより化合物(IIIW)を得ることができる。ここで用いられる好ましい塩基の例としては水素化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、n-ブチルリチウムがあげられ、この反応に使用する溶媒の好ましい例としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、N,N-ジメチルホルムアミド、アセトン、DMSOがあげられる。ここでこの反応の温度は0~60℃である。

40

(27) 工程 27

化合物(IIIW)から製造法3、工程12と同様な方法で脱保護し、Yが-O-(CH₂)_n-である、本発明化合物(I)を合成することができる。

50

) n - 、 Z が - C O N H R A 、である、本発明化合物 (I) を合成することができる。

【 0 0 8 0 】

製造法 7

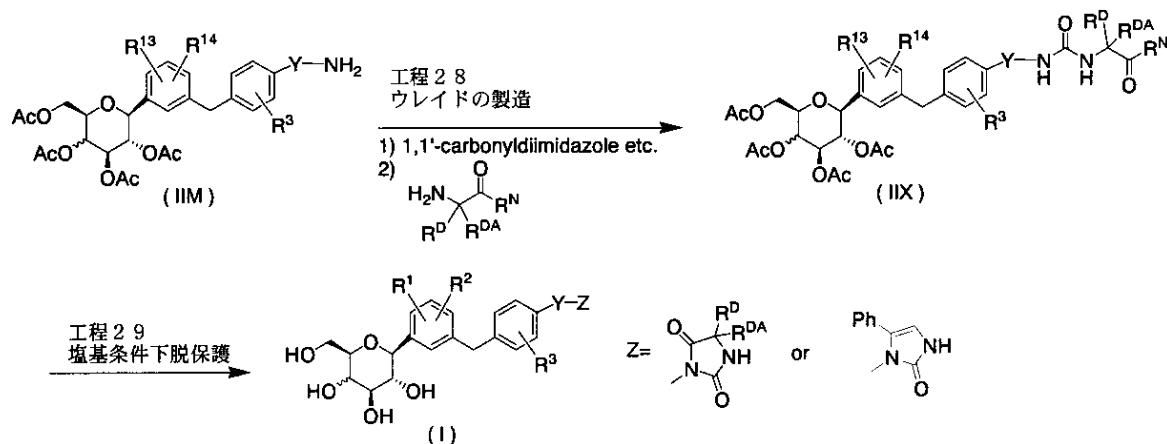
本発明化合物 (I) において、Z が例えば、2 , 4 - ジオキソイミダゾリジニル基の様なヘテロシクロアルキル基は以下の方法によって製造できる。

ただし、式中、R N は水酸基、C 1 - 4 アルコキシ基またはフェニル基を示し、その他の記号は前記と同義である。

【 0 0 8 1 】

【 化 1 6 】

10



20

【 0 0 8 2 】

(2 8) 工程 2 8

製造法 4 の工程 17 に記載の方法で、R A R B N H として、例えば、2 - アミノアセトフェノンや、アミノ酸の様な 1 位にカルボニル基を有するアミン用いて化合物 (IIM) と縮合することにより、化合物 (IIIX) を合成することができる。

(2 9) 工程 2 9 (塩基性条件での脱保護)

30

化合物 (IIIX) を、アセチル基の脱保護を行うと同時に、化合物 (IIIX) 中の側鎖が分子内環化し、Z が上記のヘテロシクロアルキル基である本発明化合物 (I) を製造することができる。このときに用いる塩基としてはナトリウムメトキシドが好ましく、溶媒はメタノールまたはエタノールが良い。

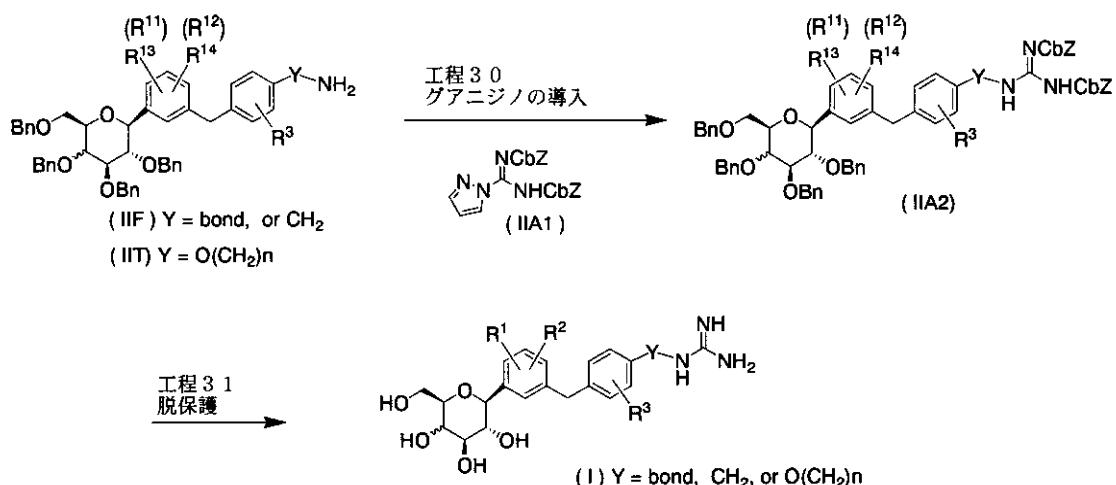
製造法 8

本発明化合物 (I) において、Y が単結合、メチレン基又は - O - (C H ₂) n - であり、Z が - N H C (= N H) N H ₂ である化合物は以下の方法で合成できる。

【 0 0 8 3 】

40

【化17】



【0084】

(30) 工程3.0(グアニジノ基の導入)

工程3.8または工程2.3で合成された化合物(II F)または(II T)に対し試薬(IIA1)を作用させて化合物(IIA2)に誘導することができる。この反応に使用する好ましい溶媒としては、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、メタノール、エタノール、イソプロパノール、酢酸エチル、トルエン等が挙げられる。反応温度は室温から還流温度である。

20

(31) 工程3.1

化合物(IIA2)から製造法3、工程1.2と同様な方法で脱保護し、Yが単結合、メチレン基又は-O-(CH₂)_n-、Zが-NHC(=NH)NH₂である、本発明化合物(I)を合成することができる

以下に化合物(I)を製造するための中間体の製造方法を示す。

【0085】

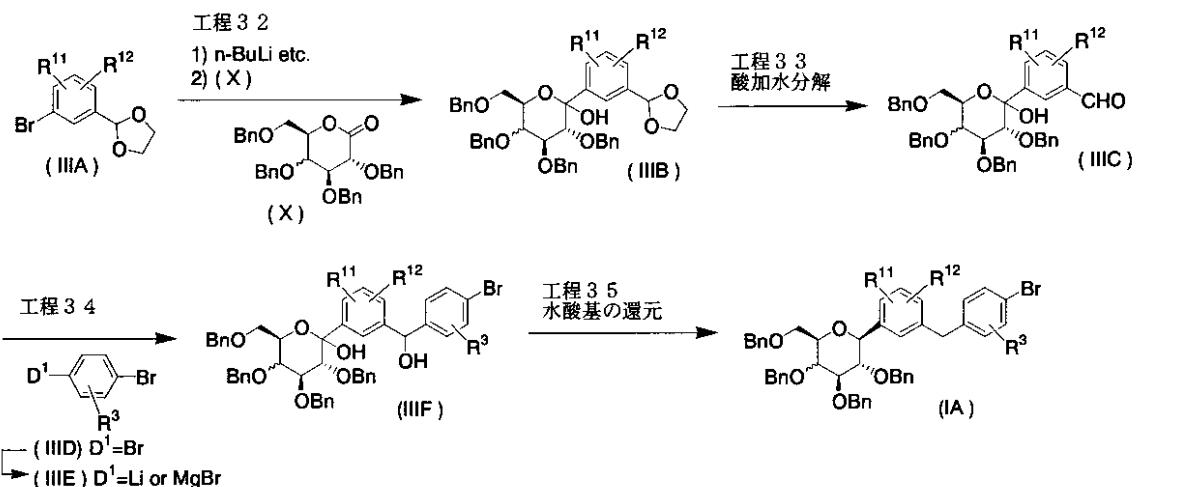
30

中間体(IA)の製造法

本発明化合物(I)の製造に必要な中間体(IA)の製造法を以下に示す。ただし、D¹はLi又はMgBrを示す。その他の記号は前記と同義である。

【0086】

【化18】



【0087】

50

(32) 工程32

中間体化合物(IIIA)（国際公開第WO 06 / 073197号パンフレットに準じて製造することができる。）をn-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウム等の有機金属試薬を用いてアリ-ルリチウム試薬を調製することができる。これを、-ラクトン(X)と縮合することで化合物(IIIB)を得ることができる。このとき反応に用いられる溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、トルエン等が挙げられる。反応温度は-80から室温であり、好ましくは-78~-25である。

(33) 工程33(酸加水分解)

化合物(IIIB)中のアセタ-ル基を、塩酸、p-トルエンスルホン酸1水和物等を用いて加水分解することで、化合物(IIIC)を製造することができる。このとき用いられる好ましい溶媒としては、テトラヒドロフラン、エタノール、メタノール、水又はこれらの混合溶媒があげられる。反応温度は4から室温であり、室温が好ましい。また、反応時間は反応温度により異なるが、1時間~24時間である。

(34) 工程34

化合物(IIID)から、n-ブチルリチウム、sec-ブチルリチウム、tert-ブチルリチウム等1当量を用いてモノリチウム試薬化合物(IIIE)を製造することができる。反応に用いられる溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、トルエン等が挙げられる。反応温度は-80から室温であり、好ましくは-78~-25である。反応時間は5分から30分が好ましい。また、1当量の金属マグネシウムを用いてGrignard試薬(IIIE)を製造することもできる。反応に用いられる溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジグリム等が挙げられる。次に、試薬(IIIE)を中間体化合物(IIIC)に加えることで、化合物(IIIF)を製造することができる。反応温度は-80から室温であり、好ましくは-78~-25である。

(35) 工程35(水酸基の還元)

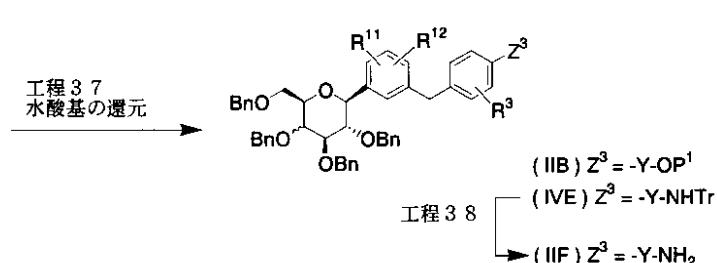
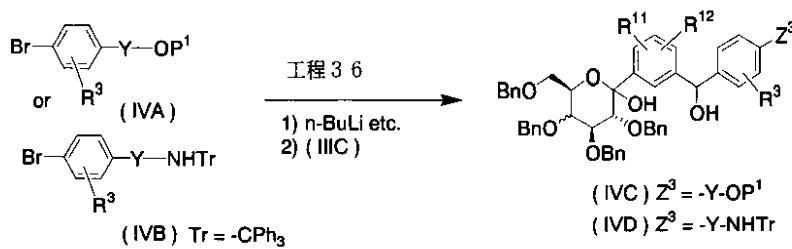
上記工程7と同様な方法で化合物(IIIF)から(I A)を合成することができる。

中間体(IIIB)または(IIIF)の製造法

上記記載の、中間体(IIIB)または(IIIF)は以下に示す別ルートによって合成することができる。

【0088】

【化19】



【0089】

(36) 工程36

上記工程34と同様な方法で化合物(IV A)または(IV B)から化合物(IV C)または

10

20

30

40

50

(IVD)を合成することができる。

(37) 工程37(水酸基の還元)

上記工程7と同様な方法で化合物(IVC)から中間体(IIB)を合成することができる。また、化合物(IVD)から中間体(IVE)を合成することができる。

(38) 工程38

化合物(IVE)をクロロホルムまたはジクロロメタン中、塩酸またはトリフルオロ酢酸で処理することで、アミノ基の保護基トリチル(Tr)を除去し、中間体(IIF)を合成することができる。この時の反応温度は0～室温が好ましい。

【0090】

本発明化合物は、消化管からのグルコ-ス吸収抑制と尿糖排泄作用に各々関与する、SGLT1及びSGLT2双方の活性を阻害する。SGLT1阻害により、本発明化合物は、糖尿病を治療し、IGTを改善することにより、糖尿病の進行を防止することができる。SGLT2阻害により、本発明化合物は、糖再吸収を抑制し、身体から過剰な糖を取り除き、これにより、糖尿病を治療することができる。したがって、本発明化合物は、グルコース毒性による膵臓細胞の消耗なく、高血糖を治し、インスリン耐性を改善することができる。

【0091】

したがって、本発明化合物は、SGLT1阻害剤及びSGLT2阻害剤として使用することができる。本発明は、SGLT1及びSGLT2活性の阻害により緩和することができる疾患又は状態、例えば、糖尿病、糖尿病関連疾患及び糖尿病合併症を予防又は治療するための医薬を提供する。

【0092】

ここで、「糖尿病」には、1型糖尿病、2型糖尿病の他、特定の原因によるその他の型の糖尿病が含まれる。

ここで、「糖尿病関連疾患」とは、肥満、高インスリン血症、糖代謝異常、高脂質血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂質代謝異常、高血圧、うつ血性心不全、浮腫、高尿酸血症、痛風などが挙げられる。

【0093】

ここで、「糖尿病合併症」は、急性合併症及び慢性合併症に分類される。

「急性合併症」には、高血糖(ケトアシドーシスなど)、感染症(皮膚、軟部組織、胆道系、呼吸系、尿路感染など)などが挙げられる。

【0094】

「慢性合併症」には、細小血管症(腎症、網膜症)、動脈硬化症(アテローム性動脈硬化症、心筋梗塞、脳梗塞、下肢動脈閉塞など)、神経障害(感覚神経、運動神経、自律神経など)、足壊疽などが挙げられる。

【0095】

主要な合併症は、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害である。

本発明化合物は、SGLT1及びSGLT2活性阻害薬以外のことなった作用機序の医薬、例えば、糖尿病治療剤、糖尿病性合併症治療剤、抗高脂血症剤、降圧剤、抗肥満剤、利尿剤、抗血栓剤などの薬剤(以下、併用薬剤と略記する)と組み合わせて用いることができる。他の医薬と組み合わせる場合、本発明化合物の作用の増強または該化合物の投与量を低減することができる。この際、本発明化合物と併用薬剤の投与時期は限定されず、これらを投与対象に対し、同時に投与してもよいし、時間差をおいて投与してもよい。さらに、本発明化合物と併用薬剤とは、それぞれの活性成分を含む2種類の製剤として投与されてもよいし、両方の活性成分を含む単一の製剤として投与されてもよい。併用薬剤の投与量は、臨床上用いられている用量を基準として適宜選択することができる。また、本発明化合物と併用薬剤の配合比は、投与対象、投与ルート、対象疾患、症状、組み合わせなどにより適宜選択することができる。例えば、投与対象がヒトである場合、本発明化合物1質量部に対し、併用薬剤を0.01～100質量部用いればよい。

【0096】

10

20

30

40

50

なお、糖尿病治療剤としては、例えばインスリン製剤（例、ウシ、ブタの臍臓から抽出された動物インスリン製剤；大腸菌またはイーストを用い、遺伝子工学的に合成したヒトインスリン製剤；インスリン亜鉛；プロタミンインスリン亜鉛；インスリンのフラグメントまたは誘導体（例、INS-1等）、経口インスリン製剤）、インスリン抵抗性改善剤（例、ピオグリタゾンまたはその塩（好ましくは塩酸塩）、ロシグリタゾンまたはその塩（好ましくはマレイン酸塩）、リボグリタゾン（Rivoglitzazone）（CS-011）（R-119702）、シポグリタザール（Sipoglitazar）（TAK-654）、メタグリダセン（Metagliadasen）（MBX-102）、ナベグリタザール（Naveglitazar）（LY-519818）、MX-6054、バラグリタゾン（Balaglitazone）（NN-2344）、T-131（AMG131））、PPARアゴニスト、PPARアンタゴニスト、PPAR / デュアルアゴニスト、-グルコシダーゼ阻害剤（例、ボグリボース、アカルボース、ミグリトール、エミグリテート）、ビグアナイド剤（例、フェンホルミン、メトホルミン、ブホルミンまたはそれらの塩（例、塩酸塩、フマル酸塩、コハク酸塩））、インスリン分泌促進剤（スルホニルウレア剤（例、トルブタミド、グリベンクラミド、グリクラジド、クロルプロパミド、トラザミド、アセトヘキサミド、グリクロピラミド、グリメピリド、グリピザイド、グリブゾール等）、レバグリニド、セナグリニド、ナテグリニド、ミチグリニドまたはそのカルシウム塩水和物）、GPR40アゴニスト、GPR40アンタゴニスト、GLP-1受容体アゴニスト（例、GLP-1、GLP-1MR剤、リラグルチド（Liraglutide）（NN-2211）、Exenatide（AC-2993）（exendin-4）、Exenatide LAR、BIM-51077、Aib(8,35)hGLP-1(7,37)NH₂、CJC-1131、AVE0010、GSK-716155）、アミリンアゴニスト（例、プラムリンチド）、fosfomycin（フォスフォチロシンフォスファターーゼ阻害剤（例、バナジン酸ナトリウム）、ジペプチジルペプチダーゼIV阻害剤（例、WO02/038541に記載の化合物、NVP-DPP-278、PT-100、P32/98、ビルダグリプチン（Vildagliptin）（LAF-237）、P93/01、シタグリプチン（Sitagliptin）（MK-431）、サクサグリプチン（Saxagliptin）（BMS-477118）、SYR-322、MP-513、T-6666、GRC-8200等）、3アゴニスト（例、AJ-9677、AZ40140等）、糖新生阻害剤（例、グリコーゲンホスホリラーゼ阻害剤、グルコース-6-ホスファターゼ阻害剤、グルカゴン拮抗剤、フルクトース-1,6-ビスホスファターーゼ阻害剤）、SGLT（sodium-glucose cotransporter）阻害剤（例、WO04/014931、WO04/089967、WO06/073197に記載の化合物、T-1095、Sergliflozin（GSK-869682）、GSK-189075、KGT-1251、KGT-1681、KGA-2727、BMS-512148、AVE2268、SAR7226等）、11-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害薬（例、WO06051662に記載の化合物、BVT-3498、INC B13739）、GPR119アゴニスト（例、PSN-632408、APD-668）、アディポネクチンまたはその作動薬、IKK阻害薬（例、AS-2868）、AMPK活性化薬、レブチン抵抗性改善薬、ソマトスタチン受容体作動薬、グルコキナーゼ活性化薬（例、Ro-28-1675）、臍リパーゼ阻害薬（例、オルリストット、ATL-962）、DGAT-1阻害薬が挙げられる。

【0097】

糖尿病性合併症治療剤としては、例えばアルドース還元酵素阻害剤（例、トルレstatt、エバルレstatt、ゼナレstatt、ゾポルレstatt、ミナルレstatt、フィダレstatt、CT-112）、神経栄養因子およびその増加薬（例、NGF、NT-3、BDNF、ニューロトロphin産生・分泌促進剤）、神経再生促進薬（例、Y-128）、PKC阻害剤（例、ルボキシスタウリンメシレート（ruboxistaurin mesylate；LY-333531））、AGE阻害剤（例、ALT946、ピマゲジン、ピラトキサチン、N-フェナシルチアゾリウムプロマイド（ALT766）、ALT

10

20

30

40

50

- 711、EXO-226、ピリドリン(Pyridorin)、ピリドキサミン)、活性酸素消去薬(例、チオクト酸)、脳血管拡張剤(例、チアブリド、メキシレチン)、ソマトスタチン受容体作動薬(例、BIM23190)、アポトーシスシグナルレギュレーティングキナーゼ-1(ASK-1)阻害薬が挙げられる。

【0098】

抗高脂血症剤としては、例えばスタチン系化合物(例、プラバスタチン、シンバスタチン、ロバスタチン、アトルバスタチン、フルバスタチン、イタバスタチン、ロスバスタチン、ピタバスタチンまたはそれらの塩(例、ナトリウム塩、カルシウム塩))、スクアレン合成酵素阻害剤(例、TAK-475)、フィブロート系化合物(例、ベザフィブロート、クロフィブロート、シムフィブロート、クリノフィブロート)、ACAT阻害剤(例、アバシマイブ(Avasimibe)、エフルシマイブ(Eflucimibe))、陰イオン交換樹脂(例、コレステラミン)、プロブコール、ニコチン酸系薬剤(例、ニコモール(nicomol)、ニセリトロール(niceritrol))、イコサペント酸エチル、植物ステロール(例、ソイステロール(soysterol)、ガムマオリザノール(-oryzanol))、CETP阻害薬(例、Torcetrapib、JTT-705、JTT-302、FM-VP4等)、コレステロール吸収抑制薬(例、エゼチミブ(Ezetimibe)等)が挙げられる。
10

【0099】

降圧剤としては、例えばアンジオテンシン変換酵素阻害剤(例、カプトプリル、エナラプリル、デラプリル)、アンジオテンシンII拮抗剤(例、カンデサルタン、シレキセル、ロサルタン、エプロサルタン、バルサルタン、テルミサルタン、イルベサルタン、タソサルタン、アジルザルタン(TAK-536))、カルシウム拮抗剤(例、マニジビン、ニフェジビン、アムロジビン、エホニジビン、ニカルジビン)、カリウムチャンネル開口薬(例、レブクロマカリム、L-27152、AL0671、NIP-121)、クロニジンが挙げられる。
20

【0100】

抗肥満剤としては、例えば中枢性抗肥満薬(例、デキスフェンフルラミン、フェンフルラミン、フェンテルミン、シブトラミン、アンフェラモン、デキサンフェタミン、マジンドール、フェニルプロパノールアミン、クロベンゾレックス; MCH受容体拮抗薬(例、WO06/035967に記載の化合物、SB-568849; SNAP-7941、T-226296) ; ニューロペプチドY拮抗薬(例、CP-422935) ; カンナビノイド受容体拮抗薬(例、リモナバント(Rimonabant)(SR-141716)、SR-147778) ; グレリン拮抗薬; 11-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ阻害薬(例、BVT-3498、INC B13739))、膵リパーゼ阻害薬(例、オルリストット、ATL-962)、DGA T-1阻害薬、3アゴニスト(例、AJ-9677、AZ40140)、ペプチド性食欲抑制薬(例、レプチニン、CNTF(毛様体神経栄養因子))、コレシストキニンアゴニスト(例、リンチトリプト、FPL-15849)、摂食抑制薬(例、P-57)が挙げられる。
30

【0101】

利尿剤としては、例えば、キサンチン誘導体(例、サリチル酸ナトリウムテオプロミン、サリチル酸カルシウムテオプロミン)、チアジド系製剤(例、エチアジド、シクロペニチアジド、トリクロルメチアジド、ヒドロクロロチアジド、ヒドロフルメチアジド、ベンチルヒドロクロロチアジド、ベンフルチジド、ポリチアジド、メチクロチアジド)、抗アルドステロン製剤(例、スピロノラクトン、トリアムテレン)、炭酸脱水酵素阻害剤(例、アセタゾラミド)、クロルベンゼンスルホニアミド系製剤(例、クロルタリドン、メフルシド、インダパミド)、アゾセミド、イソソルビド、エタクリン酸、ピレタニド、ブメタニド、フロセミドが挙げられる。
40

【0102】

抗血栓剤としては、例えば、ヘパリン(例、ヘパリンナトリウム、ヘパリンカルシウム、ダルテパリンナトリウム(dalteparin sodium)、AVE-5026)
50

、ワルファリン（例、ワルファリンカリウムなど）、抗トロンビン薬（例、アルガトロバン(*argatroban*)、キシメラガトラン(*Ximelagatran*)、ダビガトラン(*Dabigatran*)、*Oriparcil*、*Lepirudin*、*bivalirudin*、*Desirudin*、ART-123、*Idraparinux*、SR-123781、AZD-0837、MCC-977、TGN-255、TGN-167、RWJ-58436、LB-30870、MPC-0920、*Pegmusrudin*、Org-426751等）、血栓溶解薬（例、ウロキナーゼ(*urokinase*)、チソキナーゼ(*tisokinase*)、アルテプラーゼ(*alteplase*)、ナテプラーゼ(*nateplase*)、モンテプラーゼ(*monteplase*)、パミテプラーゼ(*pamitopeplase*)等）、血小板凝集抑制薬（例、塩酸チクロピジン(*ticlopidine hydrochloride*)、シロスタゾール(*cilostazol*)、イコサペント酸エチル、ベラプロストナトリウム(*beraprost sodium*)、塩酸サルポグレラート(*sarpogrelate hydrochloride*)など）、抗Xa阻害薬（例、*Fondaparinux*、BAY-59-7939、DU-176b、YM-150、SR-126517、*Apixaban*、*Razaxaban*、LY-517717、MLN-102、Octaparine、*Otamixaban*、EMD-503982、TC-10、CS-3030、AVE-3247、GSK-813893、KFA-1982等）、血漿中カルボキシペプチターゼB（または活性型*thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor [TAFIa]*としても知られている）阻害薬（例、AZD-9684、EF-6265、MN-462）などが挙げられる。
10

【0103】

本発明の医薬は、全身的に又は局所的に、経口又は非経口（例えば、直腸内、皮下、筋肉内、静脈内、経皮）経路で投与することができる。

医薬としての使用のために、本発明化合物を、目的に応じて、固形組成物、液体組成物及びその他の組成物から選択される所望の投与形に製剤化することができる。
20

【0104】

の種々の態様の製剤形態を適宜に採択することができる。本発明の製剤は、本発明化合物を、製薬学的に許容される担体（単数又は複数種類）と配合することによって調製することができる。より具体的には、本発明化合物を、一般的な賦形剤、增量剤、結合剤、崩壊剤、被覆剤、糖衣剤、pH調整剤、溶解剤又は水性若しくは非水性溶媒などと一緒にし、次に、標準的な技術を用いて、錠剤、丸剤、カプセル剤、顆粒剤、粉剤、散剤、液剤、乳剤、懸濁剤、注射剤等へ製剤化することができる。
30

【0105】

また、本発明化合物は、例えば、*-シクロデキストリン*又はメチル化*シクロデキストリン*と包接化合物を形成させて、製剤化することも可能である。

本発明化合物の投与量は、治療される疾患若しくは症状、体重、年齢、性別、投与経路等により異なってくるが、成人に対し、1日当たり0.1～1000mg/kg体重であり、0.1～200mg/kg体重が好ましく、0.1～10mg/kg体重がより好ましい。これを1日1回から数回に分けて投与することができる。
40

参考例

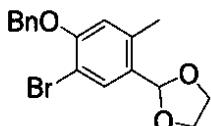
本発明の化合物を製造するために必要な中間体の製造を以下の参考例により以下に例示する。

参考例1

2-[4-(ベンジルオキシ)-5-ブロモ-2-メチルフェニル]-1,3-ジオキソランの製造

【0106】

【化20】



【0107】

(1) 1 - [4 - (ベンジルオキシ) - 2 - メチルフェニル] エタノンの製造

4' - ヒドロキシ - 2' - メチルアセトフェノン (3 . 0 6 g, 2 0 m m o l) の N , N - ジメチルホルムアミド (2 0 mL) 溶液に炭酸カリウム (3 . 6 6 g, 2 6 . 4 m m o l) 、ベンジルプロミド (2 . 7 mL, 2 2 . 4 m m o l) 及び n - B u 4 N I (0 . 7 5 g, 2 . 0 3 m m o l) を加え室温で 1 4 時間攪拌した。氷冷下、反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、次いで水及び酢酸エチルを加えて有機層を分離後、有機層を 2 0 % チオ硫酸ナトリウム水溶液及びブラインで洗浄して、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去して、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (ヘキサン : 酢酸エチル = 8 : 1 ~ 6 : 1) にて精製し、無色粉末として表題化合物 (5 . 0 5 g, quant.) を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.55 (s, 3 H) 2.57 (s, 3 H) 5.11 (s, 2 H) 6 . 78 - 6.86 (m, 2 H) 7.30 - 7.47 (m, 5 H) 7.75 (dd, J=7.93, 1.09 Hz, 1 H).

(2) 4 - (ベンジルオキシ) - 5 - プロモ - 2 - メチルベンゾイックアシドの製造

1 - [4 - (ベンジルオキシ) - 2 - メチルフェニル] エタノン (2 0 . 9 g, 8 7 . 1 m m o l) のアセトン (3 0 0 mL) 溶液に Na Br (9 . 8 6 g, 9 5 . 9 m m o l) の水溶液 (1 0 0 mL) 、水 (2 0 0 mL) 及びオキソソ (登録商標、オキソソ - 過硫酸塩化物、アルドリッヂ) (5 9 . 0 g, 9 5 . 9 m m o l) を加えて室温にて 2 . 5 時間攪拌した。氷冷下、反応液に亜硫酸ナトリウム (2 0 g) の水溶液 (5 0 mL) を加え、次いで水及び酢酸エチルを加えて有機層を分離した。その有機層を 2 0 % 亜硫酸ナトリウム水溶液及びブラインで洗浄して無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去して、1 - [4 - (ベンジルオキシ) - 5 - プロモ - 2 - メチルフェニル] エタノンと 1 - [4 - (ベンジルオキシ) - 3 - プロモ - 2 - メチルフェニル] エタノンの混合物 (2 7 . 2 g) を得た。これに 5 % 次亜塩素酸ナトリウム水溶液 (3 0 0 mL, 2 5 5 m m o l) と水酸化カリウム (4 . 8 0 g, 8 5 . 3 m m o l) の水溶液 (1 0 mL) を加え、1 2 0 °C にて 1 時間攪拌した後、室温まで冷却し析出した不溶物を炉別した。この不溶物に 2 M 塩酸を加えて酢酸エチルで抽出後、有機層を 2 M 塩酸及びブラインで洗浄して、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をメタノールで洗浄し、無色粉末状の表題化合物 (1 6 . 6 g, 5 9 %, 2 工程) を得た。

¹H NMR (300 MHz, DMSO - D6) ppm 2.45 - 2.57 (m, 3 H) 5.28 (s, 2 H) 7.18 (s, 1 H) 7.31 - 7.54 (m, 5 H) 8.03 (s, 1 H) 12.83 (brs, 1 H).

ESI m/z = 319 (M - H) , 321 (M+2 - H) .

(3) 2 - [4 - (ベンジルオキシ) - 5 - プロモ - 2 - メチルフェニル] - 1 , 3 - ジオキソランの製造

4 - (ベンジルオキシ) - 5 - プロモ - 2 - メチルベンゾイックアシド (1 6 . 6 g, 5 1 . 7 m m o l) のクロロホルム (8 0 mL) 懸濁液にオキザリルクロリド (5 mL, 5 6 . 9 m m o l) と N , N - ジメチルホルムアミド (6 滴) を加え、室温にて 1 時間攪拌した後、反応液を濃縮し 4 - (ベンジルオキシ) - 5 - プロモ - 2 - メチルベンゾイルクロリドを得た。次に N , O - ジメチルヒドロキシルアミン塩酸塩 (5 . 5 5 g, 5 6 . 9 m m o l) とトリエチルアミン (1 5 mL, 1 0 3 m m o l) のクロロホルム (6 0 mL) 懸濁液に、氷冷下、4 - (ベンジルオキシ) - 5 - プロモ - 2 - メチルベンゾイルクロリドのクロロホルム (6 0 mL) 溶液を滴下し、室温にて 1 時間攪拌した。氷冷下、水及びクロロホルムを加えて有機層を分離後、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、及びブラインにて洗浄して無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留

10

20

30

40

50

去して、4 - (ベンジルオキシ) - 5 - ブロモ - N - メトキシ - N - メチルベンズアミドを得た。4 - (ベンジルオキシ) - 5 - ブロモ - N - メトキシ - N - メチルベンズアミドのテトラヒドロフラン(150 mL)溶液に - 10 にて水素化リチウムアルミニウム(1.96 g、51.7 mmol)を加え、同温にて1時間攪拌した。反応液に1M塩酸を加え、酢酸エチルを加えて有機層を分離後、有機層を1M塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム、及びブラインにて洗浄して無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去して、4 - (ベンジルオキシ) - 5 - ブロモ - 2 - メチルベンズアルデヒドを得た。4 - (ベンジルオキシ) - 5 - ブロモ - 2 - メチルベンズアルデヒドのトルエン(120 mL)溶液にエチレングリコール(30 mL、517 mmol)とp - トルエンスルホン酸一水和物(0.50 g、2.58 mmol)を加えDean - Stark装置を用いて1.5時間加熱還流した。反応液に酢酸エチルを加えて有機層を分離後、有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及びブラインにて洗浄して無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=5:1)にて精製した。さらにNH型シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)にて精製し、無色粉末として表題化合物(12.8 g、71%、3工程)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.34 (s, 3 H) 3.92 - 4.19 (m, 4 H) 5.15 (s, 2 H) 5.87 (s, 1 H) 6.74 (s, 1 H) 7.27 - 7.51 (m, 5 H) 7.72 (s, 1 H).

参考例 1 - 2

2 - [4 - (ベンジルオキシ) - 5 - ブロモ - 2 - メチルフェニル] - 1 , 3 - ジオキソランの製造

4 - (ベンジルオキシ) - 2 - メチルベンズアルデヒド(0.50 g、2.21 mmol)のメタノール(3.75 mL)懸濁液に、氷冷下臭化水素酸ピリジニウムペルブロミド(pyridinium hydrobromide perbromide)(1.06 g、3.32 mmol)を加え、30分攪拌した。反応混合物を室温で2.5時間攪拌した。反応液に20%Na₂SO₃溶液、水、酢酸エチルを加えた。得られた混合物を酢酸エチルで抽出し、その有機層に1M塩酸(20 mL)を加え、5分攪拌した。この有機層を分離し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、及びブラインで洗浄して無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、1.03 gの残渣を得た。残渣のトルエン(7.0 mL)溶液にエチレングリコール(1.89 mL、33.9 mmol)とピリジニウムp - トルエンスルホン酸(43 mg、0.170 mmol)を加えDean - Stark装置を用いて14時間加熱還流した。反応液を冷却後、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、及びブラインにて洗浄して無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をヘキサン/酢酸エチル(10:1)から再結晶し、表題化合物(7.48 mg、63%)を得た。

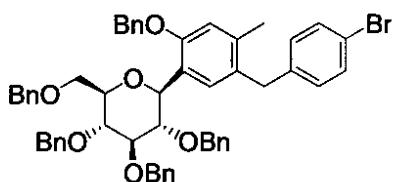
【0108】

参考例 2

(1S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - (4 - ブロモベンジル) - 4 - メチルフェニル] - D - グルシト - ルの製造

【0109】

【化21】



【0110】

(1) 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5

10

20

30

40

50

- (1 , 3 - ジオキソラン - 2 - イル) - 4 - メチルフェニル] - D - グルコピラノ - スの製造

2 - [4 - (ベンジルオキシ) - 5 - ブロモ - 2 - メチルフェニル] - 1 , 3 - ジオキソラン (5 . 8 2 g、 1 6 . 6 mmol) のテトラヒドロフラン (3 6 mL) 溶液に窒素雰囲気下、 - 7 8 °C にて 2 . 6 7 M n - プチルリチウムヘキサン溶液 (6 . 4 0 mL、 1 6 . 6 mmol) を滴下し、同温にて 3 0 分間攪拌した。次いで 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - D - グルコノ - 1 , 5 - ラクトン (8 . 1 6 g、 1 5 . 1 mmol) のテトラヒドロフラン (1 8 mL) 溶液を滴下し、同温にて 2 0 分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出後、有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液、及びブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (ヘキサン : 酢酸エチル = 3 : 1 ~ 2 : 1) にて精製し、黄色油状化合物として表題化合物 (1 0 . 7 g、 8 7 %) を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.40 (s, 3 H) 3.65 - 3.86 (m, 3 H) 3.89 - 4.21 (m, 8 H) 4.45 - 4.69 (m, 4 H) 4.78 - 5.03 (m, 5 H) 5.91 (s, 1 H) 6.71 (s, 1 H) 6.97 (dd, J=7.31, 2.18 Hz, 2 H) 7.10 - 7.37 (m, 23 H) 7.81 (s, 1 H). (2) 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - ホルミル - 4 - メチルフェニル] - D - グルコピラノ - スの製造

2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - (1 , 3 - ジオキソラン - 2 - イル) - 4 - メチルフェニル] - D - グルコピラノ - ス (1 0 . 6 g、 1 3 . 0 mmol) のテトラヒドロフラン (8 0 mL) 溶液に、氷冷下 6 M 塩酸 (8 0 mL) を加え、室温にて 1 4 時間攪拌した。反応液に氷水を加え、酢酸エチルで抽出後、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及びブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (ヘキサン : 酢酸エチル = 2 : 1) にて精製し、黄色油状化合物として表題化合物 (1 0 . 2 g、 quant.) を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.66 (s, 3 H) 3.60 - 3.72 (m, 2 H) 3.74 - 3.82 (m, 1 H) 4.01 (t, J=9.09 Hz, 1 H) 4.07 - 4.20 (m, 3 H) 4.40 - 4.61 (m, 5 H) 4.71 - 5.05 (m, 5 H) 6.70 (s, 1 H) 6.87 (d, J=6.68 Hz, 2 H) 7.06 - 7.40 (m, 23 H) 8.07 (s, 1 H) 10.06 (s, 1 H). (3) 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [(4 - ブロモフェニル) (ヒドロキシ) メチル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルコピラノ - スの製造

1 , 4 - ジブロモベンゼン (6 . 2 0 g、 2 6 . 1 mmol) のテトラヒドロフラン (8 0 mL) 溶液に窒素雰囲気下、 - 7 8 °C にて 2 . 6 7 M n - プチルリチウムヘキサン溶液 (1 0 . 5 mL、 2 6 . 1 mmol) を滴下し、同温にて 1 5 分間攪拌した。次いで 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - ホルミル - 4 - メチルフェニル] - D - グルコピラノ - ス (1 0 . 0 g、 1 3 . 0 mmol) のテトラヒドロフラン (2 0 mL) 溶液を滴下し、同温にて 3 0 分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、得られた混合物を酢酸エチルで抽出後、有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (ヘキサン : 酢酸エチル = 2 : 1) にて精製した。さらに NH 型シリカゲルカラムクロマトグラフィ - (ヘキサン : 酢酸エチル = 1 : 1) にて精製し、黄色油状の表題化合物をジアステレオマー - 混合物 (5 . 5 0 g、 4 6 %) として得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.21 (s, 3 H) 3.54 - 3.82 (m, 3 H) 3.98 - 4.23 (m, 4 H) 4.36 - 4.64 (m, 4 H) 4.75 - 5.06 (m, 5 H) 5.83 - 5.86 (m, 1 H) 6.71 and 6.73 (each s, 1 H) 6.89 - 7.44 (m, 29 H) 7.67 and 7.71 (each s, 1 H).

(4) (1 S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [

10

20

30

40

50

2 - (ベンジルオキシ) - 5 - (4 - プロモベンジル) - 4 - メチルフェニル] - D - グルシト - ルの製造

2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [(4 - プロモフェニル) (ヒドロキシ) メチル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルコビラノ - ス (5 . 50 g、5 . 96 mmol) のアセトニトリル (60 mL) 溶液に、窒素雰囲気下 - 10 °C にて Et₃SiH (2 . 90 mL、17 . 8 mmol) と BF₃ · Et₂O (1 . 90 mL、14 . 9 mmol) を加え、同温で 15 分間、室温で 2 時間半攪拌した。氷冷下、反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出後、有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 15 : 1 ~ 10 : 1) にて精製し、淡黄色の油状化合物として表題化合物 (2 . 70 g、51 %) を得た。
10

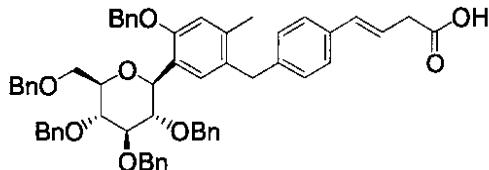
¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.17 (s, 3 H) 3.53 - 3.63 (m, 1 H) 3.68 - 3.91 (m, 7 H) 4.00 (d, J=11.04 Hz, 1 H) 4.39 - 4.95 (m, 8 H) 5.01 (s, 2 H) 6.75 (s, 1 H) 6.86 - 6.97 (m, 4 H) 7.10 - 7.35 (m, 24 H) 7.36 - 7.46 (m, 2 H).

参考例 3

(1S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [(1E) - 3 - カルボキシプロパ - 1 - エン - 1 - イル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシト - ルの製造

【0111】

【化22】



【0112】

(1S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - (4 - プロモベンジル) - 4 - メチルフェニル] - D - グルシト - ル (780 mg、0 . 876 mmol) のアセトニトリル (8 . 8 mL) 溶液にビニル酢酸 (184 mg、2 . 14 mmol) 、酢酸パラジウム (II) (20 mg、0 . 0890 mmol) 、トリ - O - トリルホスフィン (54 mg、0 . 177 mmol) 、トリエチルアミン (0 . 64 mL、4 . 38 mmol) を加え、biotage 社製マイクロウェーブを用いて 120 °C 、20 分間反応を行った。反応液を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 5 : 1、クロロホルム : メタノール = 40 : 1) にて精製し、橙黄色アモルファスとして表題化合物 (681 mg、87 %) を得た。
30

¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.17 (s, 3 H) 3.25 (d, J=5.50 Hz, 2 H) 3.53 - 3.84 (m, 6 H) 3.84 - 3.95 (m, 2 H) 4.00 (d, J=10.55 Hz, 1 H) 4.43 (d, J=10.55 Hz, 1 H) 4.50 (d, J=11.92 Hz, 1 H) 4.57 - 4.65 (m, 2 H) 4.80 - 4.93 (m, 4 H) 4.99 (s, 2 H) 6.12 - 6.22 (m, 1 H) 6.42 (d, J=15.59 Hz, 1 H) 6.74 (s, 1 H) 6.89 - 7.03 (m, 4 H) 7.11 - 7.47 (m, 26 H).
40

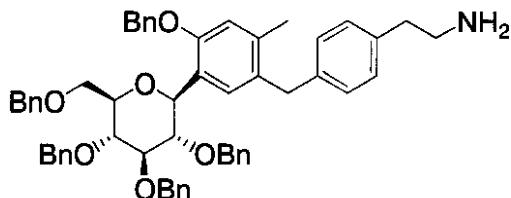
ESI m/z = 893(M - H).

参考例 4

(1S) - 1 - [5 - [4 - (2 - アミノエチル) ベンジル] - 2 - (ベンジルオキシ) - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - D - グルシトールの製造

【0113】

【化23】



【0114】

(1) 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [ヒドロキシ [4 - [2 - (トリチルアミノ) エチル] フェニル] メチル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルコピラノースの製造 10

2 - (4 - ブロモフェニル) - N - トリチルエタンアミン (0.814 g、1.84 mmol) のテトラヒドロフラン (3 mL) 溶液に窒素雰囲気下、-78 ℃ にて 2.66 M n - ブチルリチウムヘキサン溶液 (0.69 mL、1.84 mmol) を滴下し、同温にて 30 分間攪拌した。次いで 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - ホルミル - 4 - メチルフェニル] - D - グルコピラノス (0.670 g、0.876 mmol) のテトラヒドロフラン (3 mL) 溶液を滴下し、同温にて 30 分間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣を NH 型シリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム) にて精製し、黄色油状化合物として表題化合物 (0.634 g、64%)を得た。 20

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.12 - 2.22 (m, 3 H) 2.30 - 2.43 (m, 2 H) 2.65 - 2.76 (m, 2 H) 3.64 - 3.84 (m, 3 H) 3.99 - 4.22 (m, 4 H) 4.42 - 4.65 (m, 5 H) 4.75 - 5.04 (m, 5 H) 5.83 - 5.91 (m, 1 H) 6.67 - 6.72 (m, 1 H) 6.88 - 7.43 (m, 44 H).

(2) (1S) - 1, 5 - アンヒドロ - 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 4 - メチル - 5 - [4 - [2 - (トリチルアミノ) エチル] ベンジル] フェニル] - D - グルシトールの製造

2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [ヒドロキシ [4 - [2 - (トリチルアミノ) エチル] フェニル] メチル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルコピラノース (0.638 g、0.565 mmol) のアセトニトリル (6 mL) 溶液に、窒素雰囲気下、0 ℃ にて Et₃SiH (0.27 mL、1.695 mmol) と BF₃ · Et₂O (1.58 mL、1.24 mmol) を加え、同温で 30 分間攪拌した。氷冷下、反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 9 : 1) にて精製し、淡黄色の油状化合物として表題化合物 (0.402 g、59%)を得た。 30

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.16 (s, 3 H) 2.36 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 2.68 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 3.52 - 3.65 (m, 1 H) 3.67 - 3.92 (m, 7 H) 4.00 (d, J=10.8 Hz, 1 H) 4.37 - 4.67 (m, 5 H) 4.78 - 5.06 (m, 5 H) 6.73 (s, 1 H) 6.83 - 7.01 (m, 5 H) 7.05 - 7.45 (m, 40 H). 40

(3) (1S) - 1, 5 - アンヒドロ - 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [5 - [4 - (2 - アミノエチル) ベンジル] - 2 - (ベンジルオキシ) - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトールの製造

(1S) - 1, 5 - アンヒドロ - 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 4 - メチル - 5 - [4 - [2 - (トリチルアミノ) エチル] ベンジル] フェニル] - D - グルシトール (0.402 g、0.336 mmol) のクロロホルム溶液に室温でトリフルオロ酢酸 (0.5 mL) を加え、同温で 3 時間攪拌した。反応液にエタノールを加えた後に、溶媒を減圧留去し、残渣を NH 型シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 4 : 6, クロロホルム : メタノール = 20 : 1) で 50

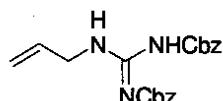
精製し、無色の油状化合物として表題化合物 (0.296 g、quant.)を得た。
¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) δ ppm 2.20 (s, 3 H) 2.65 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 2.89
(t, J=6.84 Hz, 2 H) 3.52 - 3.95 (m, 8 H) 4.00 (d, J=10.72 Hz, 1 H) 4.38 - 4.67
(m, 5 H) 4.81 - 5.04 (m, 5 H) 6.74 (s, 1 H) 6.88 - 7.45 (m, 30 H).

参考例 5

ジベンジル[(Z)-(アリルアミノ)メチルイリデン]ビスカルバメトの製造

【0115】

【化24】



10

【0116】

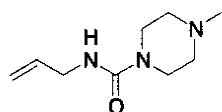
アリルアミン (250 mg、4.38 mmol) のテトラヒドロフラン (4.3 mL) 溶液に N,N'-ビス-ベンジルオキシカルボニル-1-グアニルピラゾール (1.98 g、5.25 mmol) を加え、室温にて一晩攪拌した。反応液を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ-(ヘキサン:酢酸エチル = 4 : 1) にて精製し、無色粉末として表題化合物 (1.45 g、90%)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) δ ppm 4.03 - 4.12 (m, 2 H) 5.11 - 5.28 (m, 6 H)
) 5.81 - 5.96 (m, 1 H) 7.23 - 7.43 (m, 10 H) 8.35 - 8.45 (m, 1 H) 11.76 (s, 1 H).
ESI m/z = 368(M+H).
参考例 6

N-アリル-4-メチルピペラジン-1-カルボキシアミドの製造

【0117】

【化25】



30

【0118】

アリルアミン (400 mg、7.00 mmol) のクロロホルム (70 mL) 溶液にトリエチルアミン (1.31 mL、9.45 mmol)、4-ニトロフェニルクロロホルム-ト (1.62 g、8.06 mmol) を加え、室温で一晩攪拌した。この反応液に 1-メチルピペラジン (771 mg、7.70 mmol) を加えて、室温で一晩攪拌した。反応液を減圧下留去し、得られた残渣に酢酸エチルを加え、析出した不溶物を濾過した。ろ液を濃縮し、得られた残渣を NH型シリカゲルカラムクロマトグラフィ-(ヘキサン:酢酸エチル = 5 : 1, 酢酸エチル)、シリカゲルカラムクロマトグラフィ-(酢酸エチル、クロロホルム:メタノール = 20 : 1 ~ 5 : 1) にて精製し、無色粉末として表題化合物 (1.38 g、quant.)を得た。

¹H NMR (300 MHz, DMSO-D₆) δ ppm 2.16 (s, 3 H) 2.18 - 2.26 (m, 4 H) 3.23 - 3.31 (m, 4 H) 3.59 - 3.68 (m, 2 H) 4.95 - 5.12 (m, 2 H) 5.72 - 5.87 (m, 1 H) 6.63 (t, J=5.44 Hz, 1 H).
ESI m/z = 206(M+Na).

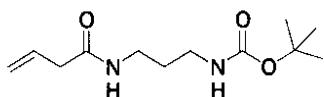
参考例 7

tert-ブチル[3-(ブタ-3-エノイルアミノ)プロピル]カルバメトの製造

【0119】

40

【化26】



【0120】

ビニル酢酸（500mg、5.81mmol）のクロロホルム（58mL）溶液にN-（3-アミノプロピル）カルバミン酸tert-ブチルエステル（2.02g、11.6mmol）、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール（0.86g、6.39mmol）、WSC（1.56g、8.13mmol）を加え、室温にて一晩攪拌した。反応液に水を加え、得られた混合物をクロロホルムで抽出し、有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液及びブライントで洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル=1:1、酢酸エチル）で精製した。無色粉末として表題化合物（1.32g、94%）を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.44 (s, 9 H) 1.52 - 1.71 (m, 2 H) 3.01 (d, J=6.99 Hz, 2 H) 3.09 - 3.23 (m, 2 H) 3.30 (q, J=6.37 Hz, 2 H) 4.89 (s, 1 H) 5.14 - 5.31 (m, 2 H) 5.83 - 6.06 (m, 1 H) 6.21 (s, 1 H).

ESI m/z = 265(M+Na).

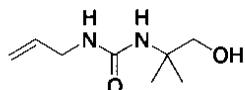
参考例8

20

N-アリル-N'-(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)ウレアの製造

【0121】

【化27】



【0122】

アリルアミン（1.5g、26.3mmol）のクロロホルム（60mL）溶液にトリエチルアミン（4.9mL、35.5mmol）を加え、4にて4-ニトロフェニルクロロホルム-ト（6.09g、30.2mmol）を加え1時間攪拌した。この反応液に同温にて2-アミノ-2-メチルプロパノール（2.58g、28.9mmol）のクロロホルム（3mL）溶液を加えて、室温で一晩攪拌した。反応溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル）にて精製し、黄色油状化合物として表題化合物（4.0g、88%）を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.26 (s, 6 H) 3.55 (s, 2 H) 3.71 - 3.80 (m, 2 H) 4.85 - 5.08 (m, 2 H) 5.08 - 5.24 (m, 2 H) 5.77 - 5.91 (m, 1 H).

ESI m/z = 195 (M+Na).

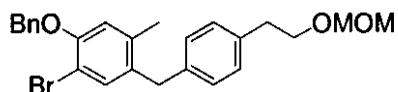
参考例9

1-ベンジルオキシ-2-ブロモ-5-メチル-4-[4-[2-[(メトキシメトキシ)エチル]ベンジル]ベンゼンの製造

40

【0123】

【化28】



【0124】

1-ブロモ-4-[2-[(メトキシメトキシ)エチル]ベンゼン（50.2g、0.205mol）のテトラヒドロフラン（1L）溶液に窒素雰囲気下、-78にて2.6M

50

n-ブチルリチウムヘキサン溶液(78.8mL、0.205mol)を滴下し、同温にて15分間攪拌した。次いで4-ベンジルオキシ-5-プロモ-2-メチルベンズアルデヒド(56.9g、0.195mol)のテトラヒドロフラン(150mL)溶液を1時間かけて滴下し、同温にて30分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、得られた混合物を酢酸エチルで抽出後、有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液及びブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し[4-(ベンジルオキシ)-5-プロモ-2-メチルフェニル][4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]フェニル]メタノールを得た。

【0125】

次いで、[4-(ベンジルオキシ)-5-プロモ-2-メチルフェニル][4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]フェニル]メタノール(102g)のクロロホルム(1L)溶液に、Et₃SiH(46.7mL、0.293mol)とBF₃·Et₂O(29.7mL、0.243mol)を氷冷下にて加え、同温で15分間攪拌した。氷冷下、反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、室温まで温めた。酢酸エチルで抽出後、ブラインで洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をNH型シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン：酢酸エチル=19:1~9:1)にて精製し、淡黄色の油状化合物として表題化合物(60g、68%)を得た。

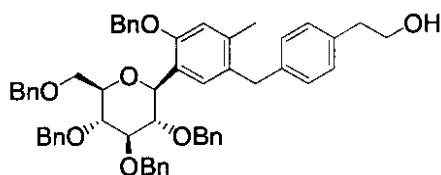
1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.16 (s, 3 H) 2.87 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 3.28 (s, 3 H) 3.75 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 3.85 (s, 2 H) 4.61 (s, 2 H) 5.12 (s, 2 H) 6.77 (s, 1 H) 7.03 (d, J=8.08 Hz, 2 H) 7.15 (d, 2 H) 7.26 (d, J=3.57 Hz, 1 H) 7.30 - 7.45 (m, 3 H) 7.47 (d, 2 H).

参考例10

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-(2-ヒドロキシエチル)ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

【0126】

【化29】



【0127】

1-ベンジルオキシ-2-プロモ-5-メチル-5-[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ベンジル]ベンゼン(13.0g、28.5mmol)のテトラヒドロフラン(150mL)溶液に窒素雰囲気下、-78°Cにて2.6Mn-Bチルリチウムヘキサン溶液(11.0mL、28.5mmol)を滴下し、同温にて15分間攪拌した。次いで2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルコノ-1,5-ラクトン(14.0g、26.0mmol)のテトラヒドロフラン(30mL)溶液を滴下し、同温にて15分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、得られた混合物をトルエンで抽出後、有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液及びブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し26.0gの残渣を得た。

【0128】

これをアセトニトリル(70mL)とテトラヒドロフラン(70mL)に溶解し、Et₃SiH(2.90mL、17.8mmol)とBF₃·Et₂O(1.90mL、14.9mmol)を氷冷下にて加え、同温で1時間攪拌した。氷冷下、反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、室温まで温めた。水(70mL)を加え、得られた混合物をトルエンで抽出後、有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥

10

20

30

40

50

剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し 27.0 g の残渣を得た。

【0129】

これをイソプロピルエーテル (140 mL) に溶解した。次に、2-プロパノール (140 mL) と 6 M 塩酸 (140 mL) を加え、反応混合物を 80 °C にて 2 時間攪拌した。室温まで冷却した後に、水 (70 mL) を加えた。得られた混合物をトルエンで抽出し、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及びブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 9 : 1 ~ 7 : 3) にて精製し、淡黄色の油状化合物として表題化合物 (12.0 g、54%)を得た。

1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.20 (s, 3 H) 2.78 (t, J=6.53 Hz, 2 H) 3.54 - 3.64 (m, 1 H) 3.68 - 3.88 (m, 8 H) 3.93 (br. s., 2 H) 4.00 (d, J=10.72 Hz, 1 H) 4.42 (d, J=10.72 Hz, 1 H) 4.50 (d, 1 H) 4.56 - 4.66 (m, 2 H) 4.81 - 4.95 (m, 3 H) 5.00 (s, 2 H) 6.75 (s, 1 H) 6.92 (d, J=7.77 Hz, 2 H) 7.02 (s, 4 H) 7.10 - 7.35 (m, 22 H) 7.36 - 7.44 (m, 2 H).

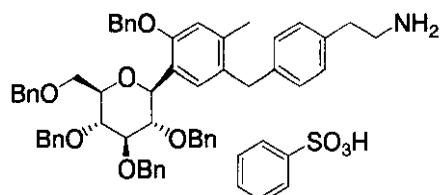
ESI m/z = 873 (M+NH₄).

参考例 11

(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトール ベンゼンスルホン酸の製造

【0130】

【化30】



【0131】

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-(2-ヒドロキシエチル)ベンジル-4-メチルフェニル]-D-グルシトール (12.0 g、14.0 mmol)、トリフェニルホスフィン (5.51 g、21.0 mmol) 及びフタルイミド (2.27 g、15.4 mmol) のテトラヒドロフラン (140 mL) 溶液に窒素雰囲気下、40%ジイソプロピルアゾジカルボキシレートのトルエン溶液 (11.1 mL, 21.0 mmol) を 0 °C にて 3 分かけて加えた。反応液を室温にて 30 分攪拌した後にメタノール (70 mL) を加えた。次いで、ヒドラジン 1 水和物 (6.79 mL, 14.0 mmol) を加え、反応混合物を 60 °C にて 3 時間攪拌した。室温まで冷却した後に、2 M 水酸化ナトリウム水溶液 (100 mL) を加え、得られた混合物をトルエンで抽出した。有機層を 2 M 水酸化ナトリウム水溶液 (100 mL)、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去して 22.7 g の残渣を得た。

【0132】

これをメタノール (140 mL) に溶解し、ベンゼンスルホン酸 1 水和物 (2.51 g、14.0 mmol) のメタノール (50 mL) 溶液を加え室温で 15 分攪拌した。混合物を減圧下留去して得られたアモルファス状の化合物に、2-プロパノール (230 mL) とメタノール (90 mL) を加え、加熱還流し残渣を溶解させた。混合物を室温に冷却し 15 時間放置した。得られた結晶を濾過し、無色の表題化合物 (9.89 g、70%)を得た。

1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.12 (s, 3 H) 2.72 - 2.85 (m, 2 H) 2.89 - 3.05 (m, 2 H) 3.54 - 3.63 (m, 1 H) 3.68 - 3.89 (m, 8 H) 3.99 (d, J=10.57 Hz, 1 H) 4.39 - 4.53 (m, 2 H) 4.56 - 4.65 (m, 2 H) 4.82 - 4.94 (m, 3 H) 4.98 (s, 2 H)

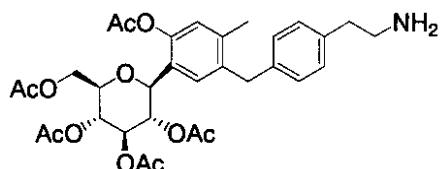
6.72 (s, 1 H) 6.79 - 6.85 (m, 2 H) 6.87 - 6.96 (m, 4 H) 7.06 - 7.44 (m, 25 H) 7.75 - 7.90 (m, 4 H).

参考例 12

(1 S) - 1 - [5 - [4 - (2 - アミノエチル) ベンジル] - 2 - アセトキシ - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - アセチル - D - グルシトールの製造

【0133】

【化31】



10

【0134】

(1) (1 S) - 1 - [5 - [4 - (2 - t e r t - プトキシカルボニルアミノエチル) ベンジル] - 2 - アセトキシ - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - アセチル - D - グルシトール の製造

(1 S) - 1 - [5 - [4 - (2 - アミノエチル) ベンジル] - 2 - (ベンジルオキシ) - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - D - グルシトール ベンゼンスルホン酸 (10.7 g, 10.6 mmol) のクロロホルム (100 mL) 溶液に窒素雰囲気下、トリエチルアミン (2.22 mL, 15.9 mmol) とジ - t e r t - ブチルジカーボネート (2.78 g, 12.7 mmol) を氷冷下にて加え、同温で30分間攪拌した。反応液に水を加え、室温まで温めた後に、酢酸エチルで抽出した。有機層を1M塩酸、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し 11.8 g の残渣を得た。

【0135】

これを酢酸エチル (50 mL) とメタノール (100 mL) に溶解し、20%水酸化パラジウム (2.50 g) を加え、水素雰囲気下、室温にて2.5時間攪拌した。反応液をセライトろ過後、溶媒を減圧下留去し残渣を得た。

30

【0136】

これをピリジン (100 mL) に溶解し、窒素雰囲気下、無水酢酸 (6.01 mL, 63.6 mmol) とN、N - ジメチルアミノピリジンを加え、室温にて一晩攪拌した。その後、更に無水酢酸 (4.00 mL, 42.4 mmol) を加え、同温にて2時間攪拌した。反応液に水を加え、得られた混合物を酢酸エチルで抽出した。有機層を3M塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧留去して残渣を得た。得られた残渣へ酢酸エチルを加えて溶解させ、ヘキサンを加えて得られた結晶を濾過し、無色粉末の表題化合物 (5.58 g, 74%)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.43 (s, 9 H) 1.77 (s, 3 H) 2.00 (s, 3 H)
2.04 (s, 3 H) 2.07 (s, 3 H) 2.19 (s, 3 H) 2.35 (s, 3 H) 2.75 (t, J=6.92 Hz, 2 H)
3.28 - 3.42 (m, 2 H) 3.75 - 3.83 (m, 1 H) 3.92 (s, 2 H) 4.08 (dd, J=12.43, 2.18 Hz, 1 H) 4.30 (dd, J=12.36, 4.74 Hz, 1 H) 4.54 (t, 1 H) 5.14 - 5.23 (m, 1 H) 5.25 - 5.37 (m, 2 H) 6.87 (s, 1 H) 7.02 (d, 2 H) 7.10 (d, 2 H) 7.16 (s, 1 H).
ESI m/z = 731 (M+NH₄).

40

(2) (1 S) - 1 - [5 - [4 - (2 - アミノエチル) ベンジル] - 2 - アセトキシ - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - アセチル - D - グルシトール の製造

(1 S) - 1 - [5 - [4 - (2 - t e r t - プトキシカルボニルアミノエチル) ベンジル] - 2 - アセトキシ - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6

50

- テトラ - O - アセチル - D - グルシトールのクロロホルム (80 mL) 溶液にトリフルオロ酢酸 (23 mL) を加え、室温にて1.5時間攪拌した。溶媒を減圧下留去して得られた残渣をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、ブラインで洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥して乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧留去し、無色粉末として表題化合物 (4.67 g、quant.)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.77 (s, 3 H) 2.00 (s, 3 H) 2.04 (s, 3 H) 2.07 (s, 3 H) 2.19 (s, 3 H) 2.35 (s, 3 H) 2.67 (t, 2 H) 2.85 - 3.07 (m, 2 H) 3.75 - 3.84 (m, 1 H) 3.92 (s, 2 H) 4.08 (dd, J=12.36, 2.10 Hz, 1 H) 4.30 (dd, J=12.36, 4.59 Hz, 1 H) 4.53 (t, 1 H) 5.13 - 5.23 (m, 1 H) 5.24 - 5.36 (m, 2 H) 6.86 (s, 1 H) 7.02 (d, 2 H) 7.11 (d, 2 H) 7.17 (s, 1 H).

ESI m/z = 614 (M+H). 10

参考例 13

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-(4-ヒドロキシ-2-メチルベンジル)-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

【0137】

【化32】



【0138】

1-ブロモ-4-メトキシメトキシ-2-メチルベンゼン (0.80 g、3.46 mmol) のテトラヒドロフラン (15 mL) 溶液に窒素雰囲気下、-60 にて 2.6 Mn - ブチルリチウムヘキサン溶液 (1.33 mL、3.46 mmol) を滴下し、同温にて 15 分間攪拌した。次いで 2, 3, 4, 6-テトラ-O-ベンジル-1-C-[2-(ベンジルオキシ)-5-ホルミル-4-メチルフェニル]-D-グルコピラノス (1.10 g、1.44 mmol) のテトラヒドロフラン (6 mL) 溶液を滴下し、同温にて 15 分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、室温まで温めた後に、酢酸エチルで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し 1.7 g の油状物を得た。 30

【0139】

次に、この油状物をアセトニトリル (10 mL) とクロロホルム (10 mL) に溶解し、4 にて Et₃SiH (0.92 mL、5.76 mmol) と BF₃ · Et₂O (0.46 mL、3.60 mmol) を加えた。反応液を同温で 30 分間、室温で 30 分攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、揮発物を減圧下留去し、残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー-(ヘキサン : 酢酸エチル = 3 : 1) にて精製し、淡黄色の油状化合物として表題化合物 (4.20 mg、35%)を得た。 40

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.17 (s, 3 H) 2.22 (s, 3 H) 3.49 - 3.59 (m, 1 H) 3.63 - 3.84 (m, 6 H) 3.97 (d, J=11.04 Hz, 1 H) 4.31 - 4.50 (m, 3 H) 4.52 - 4.68 (m, 3 H) 4.79 - 4.92 (m, 4 H) 5.02 (s, 2 H) 6.37 (dd, J=8.32, 2.41 Hz, 1 H) 6.55 (d, J=2.49 Hz, 1 H) 6.66 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 6.78 (s, 1 H) 6.88 - 6.97 (m, J=5.21, 4.43 Hz, 2 H) 7.01 (s, 1 H) 7.10 - 7.50 (m, 23 H).

ESI m/z = 858 (M+NH₄)， 839 (M-H). 50

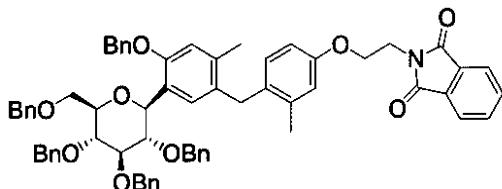
参考例 14

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[2-(1,3-ジオキソ-1,3-ジヒドロ-2H-

イソインドール - 2 - イル)エトキシ] - 2 - メチルベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトール

【0140】

【化33】



10

【0141】

(1S) - 1, 5 - アンヒドロ - 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - (4 - ヒドロキシ - 2 - メチルベンジル) - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトール (340 mg、0.40 mmol) と N - (2 - ブロモエチル) フタルイミド (1.02 g、4.0 mmol) の N, N - ジメチルホルムアミド (5.0 mL) 溶液に炭酸カリウム (553 mg、4.0 mmol) と n - Bu₄NH (14 mg、0.038 mmol) を加えた。反応混合物を 80 °C にて 3.5 時間攪拌した。室温に冷却後、水を加え、得られた混合物を酢酸エチルで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 3 : 1) にて精製し、淡黄色の油状化合物 (60 mg、15%) を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.17 (s, 3 H) 2.18 (s, 3 H) 3.49 - 3.60 (m, 1 H) 3.63 - 3.85 (m, 6 H) 3.89 - 4.19 (m, 5 H) 4.34 - 4.52 (m, 3 H) 4.53 - 4.65 (m, 3 H) 4.75 - 4.93 (m, 3 H) 5.01 (s, 2 H) 6.44 (dd, J=8.55, 2.64 Hz, 1 H) 6.60 - 6.71 (m, 2 H) 6.77 (s, 1 H) 6.88 - 6.97 (m, 2 H) 7.05 (s, 1 H) 7.13 - 7.45 (m, 23 H) 7.66 - 7.72 (m, 2 H) 7.80 - 7.88 (m, 2 H).

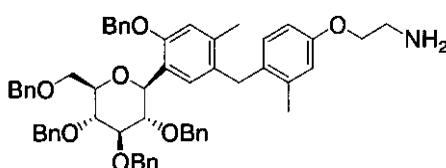
参考例 15

(1S) - 1 - [5 - [4 - (2 - アミノエトキシ) - 2 - メチルベンジル] - 2 - (ベンジルオキシ) - 4 - メチルフェニル] - 1, 5 - アンヒドロ - 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - D - グルシトールの製造

30

【0142】

【化34】



【0143】

(1S) - 1, 5 - アンヒドロ - 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [2 - (1, 3 - ジオキソ - 1, 3 - ジヒドロ - 2 H - イソインドール - 2 - イル)エトキシ] - 2 - メチルベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトール (60 mg、0.059 mmol) のテトラヒドロフラン (0.8 mL) とメタノール (0.2 mL) 溶液に、ヒドラジン 1 水和物 (30 mg、0.59 mmol) を加え、反応混合物を 65 °C にて 1 時間攪拌した。室温まで冷却した後に、2 M 水酸化ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去して表題化合物を定量的に得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.21 (s, 3 H) 2.22 (s, 3 H) 3.03 (t, J=4.74 Hz, 2 H) 3.50 - 3.62 (m, 1 H) 3.65 - 3.83 (m, 6 H) 3.88 (t, J=4.74 Hz, 2 H) 3.98 (d, J=10.88 Hz, 1 H) 4.34 - 4.51 (m, 3 H) 4.55 - 4.65 (m, 3 H) 4.77 - 4.93 (m,

50

, 3 H) 5.02 (s, 2 H) 6.43 - 6.51 (m, 1 H) 6.66 - 6.72 (m, 2 H) 6.78 (s, 1 H) 6.91 - 6.98 (m, 2 H) 7.06 (s, 1 H) 7.11 - 7.45 (m, 23 H)

また、出発物質に 1 - ブロモ - 2 - メトキシ - 4 - メトキシメトキシベンゼン又は 1 - ブロモ - 2 - フルオロ - 4 - メトキシメトキシベンゼンを用い、参考例 13 乃至 15 と同様な方法で、化合物 (I) において、R³ がメトキシ基又はフッ素原子である化合物を合成することができる。

【0144】

参考例 16

4 - (ベンジルオキシ) - 5 - ブロモ - 2 - クロロベンズアルデヒドの製造

【0145】

【化35】



【0146】

2 - クロロ - 4 - ヒドロキシベンゾニトリル (14.0 g, 91.2 mmol) のクロロホルム (300 mL) 溶液に窒素雰囲気下、-50 にて 0.95 M ジイソブチルアルミニウムヒドリドヘキサン溶液 (307 mL, 291 mmol) を滴下し、同温で 1.5

時間攪拌した。室温まで昇温し、さらに 3 時間攪拌した。続いて反応液を氷冷してメタノールを滴下した。反応液に 3 M 塩酸を加え、酢酸エチルで抽出後、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、7.25 g の残渣を得た。

【0147】

これをメタノール (140 mL) に溶解し、この溶液に、窒素雰囲気下氷冷下にてピリジンヒドロプロミドペルブロミド (16.3 g, 50.9 mmol) を加え、混合物を 4 時間攪拌した。反応液に Na₂SO₃ の 20% 溶液を加え、生じた混合物を酢酸エチルで抽出した。有機層を 3 M 塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 3 : 1) にて精製し、無色粉末を 6.17 g 得た。

【0148】

これをアセトン (260 mL) に溶解し、この溶液に窒素雰囲気下ベンジルプロマイド (3.45 mL, 28.8 mmol) と炭酸カリウム (4.70 g, 34.1 mmol) を加え、混合物を 50 で 4.5 時間攪拌した。反応液を室温まで冷却した後にセライト濾過した。溶媒を減圧下留去して得られた残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 10 : 1) にて精製し、無色粉末として表題化合物 (2.02 g, 6.9%) を得た。

1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 5.23 (s, 2 H) 6.97 (s, 1 H) 7.32 - 7.50 (m, 5 H) 8.15 (s, 1 H) 10.27 (s, 1 H).

ESI m/z = 325 (M+H).

参考例 17

[4 - (ベンジルオキシ) - 5 - ブロモ - 2 - クロロフェニル] [4 - [2 - (メトキシメトキシ)エチル] フェニル] メタノールの製造

【0149】

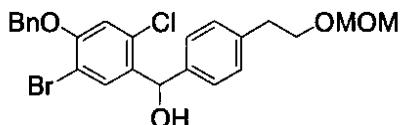
10

20

30

40

【化36】



【0150】

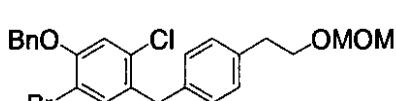
1 - プロモ - 4 - [2 - (メトキシメトキシ) エチル] ベンゼン (1 . 5 2 g、 6 . 2 0 m m o l) のテトラヒドロフラン (6 mL) 溶液に窒素雰囲気下、 - 7 8 にて 2 . 6 M n - プチルリチウムのヘキサン溶液 (2 . 3 8 mL、 6 . 2 0 m m o l) を滴下し、混合物を同温にて 1 0 分間攪拌した。次いで 4 - (ベンジルオキシ) - 5 - プロモ - 2 - クロロベンズアルデヒド (2 . 0 2 g、 6 . 2 0 m m o l) のテトラヒドロフラン (6 mL) 溶液を 1 0 分間かけて滴下し、混合物を同温にて 3 0 分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、得られた混合物を酢酸エチルで抽出後、有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (ヘキサン : 酢酸エチル = 1 0 : 1) にて精製し、無色の油状化合物として表題化合物 (7 5 0 m g 、 2 5 %) を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.24 (d, J=3.57 Hz, 1 H) 2.89 (t, J=6.92 Hz, 2 H) 3.27 (s, 3 H) 3.75 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 4.60 (s, 2 H) 5.12 (s, 2 H) 6.09 (d, J=3.57 Hz, 1 H) 6.91 (s, 1 H) 7.15 - 7.51 (m, 9 H) 7.80 (s, 1 H).
ESI m/z = 508 (M+NH₄).
参考例 1 8

1 - (ベンジルオキシ) - 2 - プロモ - 5 - クロロ - 4 - [4 - [2 - (メトキシメトキシ) エチル] ベンジル] ベンゼンの製造

【0151】

【化37】



【0152】

[4 - (ベンジルオキシ) - 5 - プロモ - 2 - クロロフェニル] [4 - [2 - (メトキシメトキシ) エチル] フェニル] メタノール (7 5 0 m g、 1 . 5 3 m m o l) のクロロホルム (8 mL) 溶液に、 E t₃S i H (3 6 7 μ L、 2 . 3 0 m m o l) と B F₃ · E t₂O (2 3 2 μ L、 1 . 8 3 m m o l) を氷冷下にて加え、同温で 1 時間攪拌した。氷冷下、反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、室温まで温めた。得られた混合物を酢酸エチルで抽出後、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (ヘキサン : 酢酸エチル = 4 : 1) にて精製し、無色の油状化合物として表題化合物 (2 9 0 m g、 4 0 %) を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.88 (t, J=7.15 Hz, 2 H) 3.28 (s, 3 H) 3.75 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 3.97 (s, 2 H) 4.61 (s, 2 H) 5.12 (s, 2 H) 6.96 (s, 1 H) 7.10 (d, 2 H) 7.17 (d, 2 H) 7.28 - 7.50 (m, 6 H).
ESI m/z = 492 (M+NH₄).
参考例 1 9

2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 4 - クロロ - 5 - [4 - [2 - (メトキシメトキシ) エチル] ベンジル] フェニル] - D - グルコピラノースの製造

【0153】

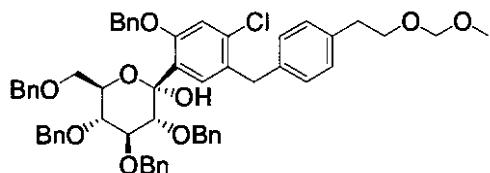
10

20

30

40

【化38】



【0154】

1 - (ベンジルオキシ) - 2 - プロモ - 5 - クロロ - 4 - [4 - [2 - (メトキシメトキシ)エチル] ベンジル] ベンゼン (290 mg, 0.609 mmol) のテトラヒドロフラン (3 mL) 溶液に窒素雰囲気下、 -78 °C にて 2.6 M n - ブチルリチウムヘキサン溶液 (234 μL, 0.609 mmol) を滴下し、同温にて 5 分間攪拌した。次いで 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - D - グルコノ - 1, 5 - ラクトン (328 mg, 0.609 mmol) のテトラヒドロフラン (3 mL) 溶液を滴下し、同温にて 1 時間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出後、有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン : 酢酸エチル = 3 : 1) にて精製し、無色の油状化合物として表題化合物 (124 mg, 22 %) を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) δ ppm 2.85 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 3.28 (s, 3 H) 3.60 (s, 5 H) 3.94 - 4.02 (m, 3 H) 4.04 - 4.15 (m, 3 H) 4.43 - 4.61 (m, 6 H) 4.71 - 4.97 (m, 5 H) 6.89 (s, 3 H) 7.37 (s, 27 H) 7.50 (s, 1 H).

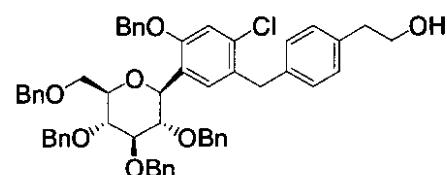
ESI m/z = 952 (M+NH₄).

参考例 2 0

(1S) - 1, 5 - アンヒドロ - 2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 4 - クロロ - 5 - [4 - (2 - ヒドロキシエチル) ベンジル] フェニル] - D - グルシトールの製造

【0155】

【化39】



【0156】

2, 3, 4, 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - C - [2 - (ベンジルオキシ) - 4 - クロロ - 5 - [4 - [2 - (メトキシメトキシ) エチル] ベンジル] フェニル] - D - グルコピラノース (124 mg, 0.133 mmol) のアセトニトリル (0.5 mL) とテトラヒドロフラン (0.5 mL) 溶液に、 Et₃SiH (63.6 μL, 0.400 mmol) と BF₃ · Et₂O (40.4 μL, 0.320 mmol) を氷冷下にて加え、同温で 1.5 時間、室温で 4.5 時間攪拌した。氷冷下、反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、得られた混合物を酢酸エチルで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し 119 mg の残渣を得た。

【0157】

これをイソプロピルエーテル (0.7 mL) に溶解した。次に、2 - プロパノール (0.7 mL) と 6 M 塩酸 (0.7 mL) を加え、反応混合物を 80 °C にて 3 時間攪拌した。室温まで冷却した後に、水を加えて酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し

得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=7:3)にて精製し、無色の油状化合物として表題化合物(79.1mg、68%)を得た。

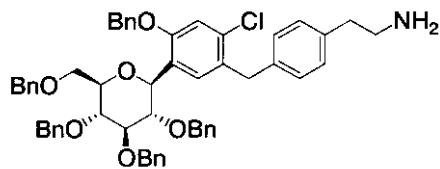
¹H NMR (600 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.77 (t, J=6.42 Hz, 2 H) 3.52 - 3.60 (m, 1 H) 3.64 - 3.82 (m, 7 H) 3.92 - 3.99 (m, 3 H) 4.03 (d, 1 H) 4.41 - 4.51 (m, 2 H) 4.54 - 4.64 (m, 2 H) 4.82 - 4.89 (m, 3 H) 4.91 - 4.97 (m, 2 H) 6.86 (d, J=7.34 Hz, 2 H) 6.90 (s, 1 H) 7.02 - 7.06 (m, 2 H) 7.06 - 7.10 (m, 2 H) 7.13 (t, J=7.34 Hz, 2 H) 7.15 - 7.20 (m, 3 H) 7.20 - 7.33 (m, 17 H) 7.36 (d, J=7.79 Hz, 2 H). ESI m/z = 892 (M+NH₄).

参考例 2 1

(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-クロロフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトールの製造 10

【0158】

【化40】



【0159】

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-4-クロロ-5-[4-(2-ヒドロキシエチル)ベンジル]フェニル]-D-グルシトール(79.0mg、0.090mmol)、トリフェニルホスファイン(53.1mg、0.203mmol)とフタルイミド(23.9mg、0.162mmol)のテトラヒドロフラン(2.0mL)溶液に窒素雰囲気下、40%ジイソプロピルアゾジカルボキシレートのトルエン溶液(386μL、0.203mmol)を氷冷にて加えた。反応液を室温にて1.5時間攪拌した後にメタノール(1mL)を加えた。次いで、ヒドラジン1水和物(43.7μL、0.90mmol)を加え、反応混合物を60℃にて3時間攪拌した。室温まで冷却した後に、2M水酸化ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層をブライントで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=9:1)にて精製し、無色の油状化合物として表題化合物(39.2mg、50%)を得た。 20

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.68 (t, 2 H) 2.83 - 2.96 (m, 2 H) 3.52 - 3.61 (m, 1 H) 3.62 - 3.86 (m, 5 H) 3.99 (t, J=10.57 Hz, 3 H) 4.41 - 4.67 (m, 5 H) 4.81 - 4.92 (m, 3 H) 4.95 (s, 2 H) 6.88 (d, J=5.60 Hz, 3 H) 6.97 - 7.43 (m, 28 H).

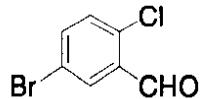
ESI m/z = 874 (M+H).

参考例 2 2

5-ブロモ-2-クロロベンズアルデヒドの製造 40

【0160】

【化41】



【0161】

5-ブロモ-2-クロロ安息香酸(18.5g、78.5mmol)のクロロホルム(157mL)懸濁液にN,N-ジメチルホルムアミド(0.5mL)を加え、オキサリルクロリド(8.1mL、94.2mmol)を室温で滴下した。30分間攪拌後、反応液 50

を減圧濃縮した。この残渣をクロロホルム(157mL)に溶解させ、N,O-ジメチルヒドロキシルアミン塩酸塩(9.19g、94.2mmol)とトリエチルアミン(26.3mL、188mmol)のクロロホルム懸濁液に0で滴下した。同温で30分間攪拌後、反応液を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、ブラインで洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、溶媒を減圧下留去し、24.0gの残渣を得た。

【0162】

得られた残渣をテトラヒドロフラン(157mL)に溶解させ、0で水素化リチウムアルミニウム(1.19g、29.0mmol)を徐々に加えた。反応液を0に冷却後、2M塩酸を徐々に加え、室温で30分間攪拌した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、ブラインで順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾別後、溶媒を減圧下留去した。得られた残渣を酢酸エチル：ヘキサン混合液(1:9)を用いて再結晶し、無色結晶として表題化合物(11.3g、65%)を得た。

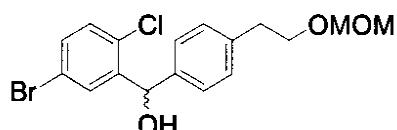
¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 7.35 (d, J=8.47 Hz, 1 H) 7.65 (dd, J=8.47, 2.56 Hz, 1 H) 8.04 (d, J=2.56 Hz, 1 H) 10.41 (s, 1 H).

参考例23

(5-プロモ-2-クロロフェニル)[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]フェニル]メタノールの製造

【0163】

【化42】



【0164】

4-(ベンジルオキシ)-5-プロモ-2-クロロベンズアルデヒドの代わりに5-プロモ-2-クロロベンズアルデヒドを用いて、参考例17と同様の方法で無色油状の化合物として表題化合物(4.55g、63%)を得た。

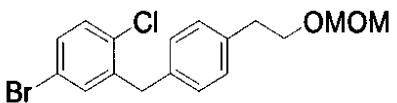
¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.89 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 3.26 (s, 3 H) 3.74 (t, J=6.99 Hz, 2 H) 4.59 (s, 2 H) 6.11 (s, 1 H) 7.13 - 7.39 (m, 6 H) 7.82 - 7.84 (m, 1 H).

参考例24

5-プロモ-2-クロロ-4-[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ベンジル]ベンゼンの製造

【0165】

【化43】



【0166】

(5-プロモ-2-クロロフェニル)[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]フェニル]メタノール(0.265g、0.687mmol)のクロロホルム(1.4mL)溶液にトリエチルアミン(105μL、0.756mmol)を加え、0でメタンスルホニルクロリド(58.5μL、0.756mmol)を滴下し、同温で2時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで2回抽出した。有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、残渣を得た。

【0167】

得られた残渣とEt₃SiH(165μL、1.03mmol)のクロロホルム(3.

10

20

40

50

4 mL) 溶液に 0 ℃ で $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ (104 μL 、0.824 mmol) を加え、同温で 1 時間攪拌した。反応液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(2回)、ブラインで順次洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル = 9:1)にて精製し、淡黄色状の粗生成物(41 mg)を得た。

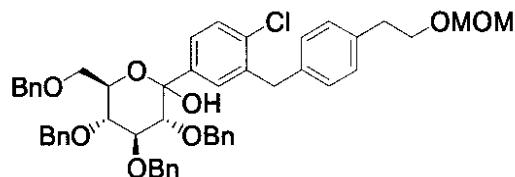
ESI m/z = 386 ($\text{M}+\text{NH}_4$).

参考例 25

2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-C-[4-クロロ-3-[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ベンジル]フェニル]-D-グルコピラノースの製造

【0168】

【化44】



【0169】

1-(ベンジルオキシ)-2-プロモ-5-クロロ-4-[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ベンジル]ベンゼンの代わりに 5-プロモ-2-クロロ-4-[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ベンジル]ベンゼンを用いて、参考例 19 と同様の方法で無色の油状物質として粗表題化合物(1.07 g)を得た。

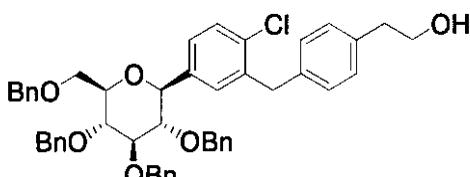
ESI m/z = 846 ($\text{M}+\text{NH}_4$).

参考例 26

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[4-クロロ-3-[4-(2-ヒドロキシエチル)ベンジル]フェニル]-D-グルシトールの製造

【0170】

【化45】



【0171】

2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-C-[2-(ベンジルオキシ)-4-クロロ-5-[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ベンジル]フェニル]-D-グルコピラノースの代わりに 2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-C-[4-クロロ-3-[4-[2-(メトキシメトキシ)エチル]ベンジル]フェニル]-D-グルコピラノースを用いて、参考例 20 と同様の方法で無色の油状物質として粗表題化合物(0.262 g)を得た。

ESI m/z = 786 ($\text{M}+\text{NH}_4$).

参考例 27

(1S)-1-[3-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-4-クロロフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトールの製造

【0172】

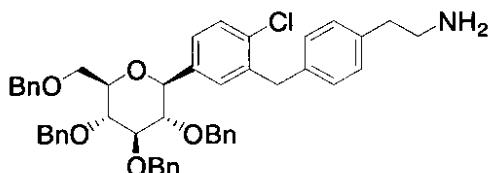
10

20

30

40

【化46】



【0173】

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-4-クロロ-5-[4-(2-ヒドロキシエチル)ベンジル]フェニル]-D-グルシトールの代わりに(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[4-クロロ-3-[4-(2-ヒドロキシエチル)ベンジル]フェニル]-D-グルシトールを用いて、参考例21と同様の方法で淡黄色の油状物質として粗表題化合物(0.230g)を得た。 10

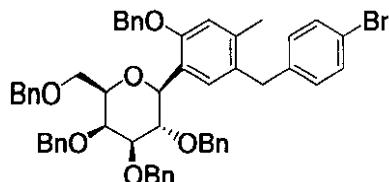
【0174】

参考例28

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-(4-プロモベンジル)-4-メチルフェニル]-D-ガラクシトール(galactitol)の製造 20

【0175】

【化47】



【0176】

2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルコノ-1,5-ラクトンの代わりに2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-ガラクトノ-1,5-ラクトンを用いて参考例2と同様な方法で表題化合物を合成した。 30

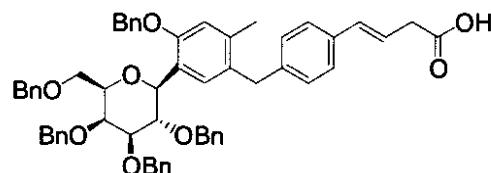
¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.12 (s, 3 H) 3.32 - 3.81 (m, 4 H) 3.86 (s, 2 H) 4.07 (t, J=10.72 Hz, 3 H) 4.32 - 4.47 (m, 2 H) 4.49 - 4.80 (m, 5 H) 4.93 - 5.07 (m, 3 H) 6.72 (s, 1 H) 6.80 - 7.01 (m, 4 H) 7.06 - 7.46 (m, 26 H). ESI m/z = 911 (M+Na). 913 (M+2+Na).

参考例29

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-(2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[1E]-3-カルボキシプロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-4-メチルフェニル)-D-ガラクシトールの製造

【0177】

【化48】



【0178】

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-(4-プロモベンジル)-4-メチルフェニル]-D-ガラク 50

シトール(918mg、1.03mmol)から参考例3と同様な方法で、表題化合物(377mg、41%)を淡黄色のアモルファス化合物として得た。

実施例

本発明の化合物を以下の実施例及び試験例にてさらに詳しく説明するが、これらは、本発明の範囲を限定することを意図するものではない。

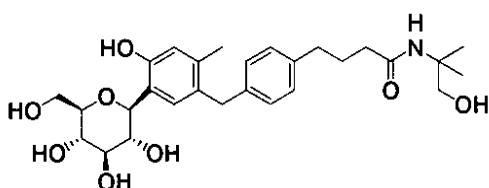
実施例1

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-5-[4-[4-[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

10

【0179】

【化49】



【0180】

(1)(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[4-(1E)-4-[4-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノ]-4-オキソブタ-1-エン-1-イル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

20

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[4-(1E)-3-カルボキシプロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ル(200mg、0.223mmol)のクロロホルム(2.2mL)溶液に2-アミノ-2-メチル-1-プロパン-1-ル(40mg、0.446mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾ-ル(33mg、0.245mmol)、WSC(60mg、0.312mmol)を加え、室温にて一晩攪拌した。反応液に水を加え、クロロホルムで抽出した。有機層をブライインで洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー-(ヘキサン：酢酸エチル=5:1~1:2)で精製し、橙黄色の油状化合物(120mg、56%)を得た。

30

1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.26 (s, 6 H) 2.19 (s, 3 H) 3.11 (d, J=7.4 Hz, 2 H) 3.54 - 3.63 (m, 3 H) 3.67 - 3.85 (m, 5 H) 3.89 - 4.05 (m, 3 H) 4.40 - 4.68 (m, 4 H) 4.81 - 4.95 (m, 3 H) 5.00 (s, 2 H) 5.60 (s, 1 H) 6.08 - 6.21 (m, 1 H) 6.45 (d, J=15.54 Hz, 1 H) 6.75 (s, 1 H) 6.89 - 6.97 (m, 2 H) 7.03 (d, J=7.93 Hz, 2 H) 7.11 - 7.45 (m, 26 H).

ESI m/z = 988.5(M+Na) .

(2)(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-5-[4-[4-[4-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

40

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[4-(1E)-4-[4-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノ]-4-オキソブタ-1-エン-1-イル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ル(120mg、0.124mmol)のメタノ-ル(1.2mL)溶液に10%パラジウム-活性炭素(22mg)を加え、水素雰囲気下、室温にて一晩攪拌した。反応液をセライトろ過後、減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー-(クロロホルム:メタノ-ル=20:1~5:1)にて精製し、無色粉末として表題化合物(58mg、90%)を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1

50

に示す。

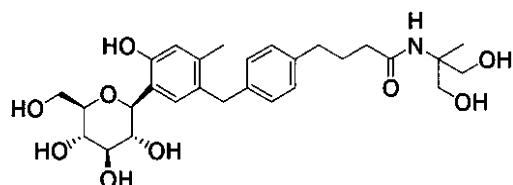
【0181】

実施例2

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-5-[4-[4-[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-1-メチルエチル]アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

【0182】

【化50】



10

【0183】

(1)(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[4-(1E)-4-[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-1-メチルエチル]アミノ]-4-オキソブタ-1-エン-1-イル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

2 - アミノ - 2 - メチル - 1 - プロパノ - ルの代わりに 2 - アミノ - 2 - メチル - 1 , 3 - プロパンジオ - ルを用いて実施例1(1)と同様の方法で無色油状の化合物として表題化合物(91mg、44%)を得た。

1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.19 (s, 3 H) 2.20 (s, 3 H) 3.15 (d, J=6.0 Hz, 2 H) 3.49 - 3.83 (m, 10 H) 3.87 - 4.04 (m, 3 H) 4.37 - 4.67 (m, 4 H) 4.80 - 4.94 (m, 3 H) 5.00 (s, 2 H) 6.00 - 6.23 (m, 2 H) 6.40 - 6.52 (m, 1 H) 6.75 (s, 1 H) 6.93 (dd, J=7.38, 1.94 Hz, 2 H) 7.03 (d, J=8.24 Hz, 2 H) 7.11 - 7.35 (m, 24 H) 7.35 - 7.46 (m, 2 H).

ESI m/z = 1004.5(M+Na) .

(2)(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-5-[4-[4-[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-1-メチルエチル]アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[4-(1E)-4-[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-1-メチルエチル]アミノ]-4-オキソブタ-1-エン-1-イル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシトール(91mg、0.0926mmol)のメタノール(1mL)溶液に10%パラジウム-活性炭素(16mg)を加え、水素雰囲気下、室温にて一晩攪拌した。反応液をセライトろ過後、減圧下留去し得られた残渣をメタノール(1mL)に溶解し、20%水酸化パラジウム(91mg)を加え、水素雰囲気下、室温にて2日間攪拌した。反応液をセライトろ過後、減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=5:1)にて精製し、無色粉末として表題化合物(32mg、65%)を得た。NMRデータ及びMSデータを表1に示す。

【0184】

実施例3

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-5-[4-[4-[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

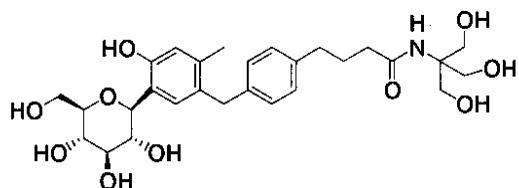
【0185】

20

30

40

【化51】



【0186】

(1) (1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[[(1E)-4-[[[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノ]-4-オキソブタ-1-エン-1-イル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

2-アミノ-2-メチル-1-プロパノ-ルの代わりにトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンを用いて実施例1(1)と同様の方法で淡黄色粉末として表題化合物(151mg、55%)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.22 (s, 3 H) 3.18 (dd, J=7.15, 1.09 Hz, 2 H) 3.43 - 3.81 (m, 12 H) 3.87 - 4.02 (m, 3 H) 4.36 - 4.67 (m, 4 H) 4.80 - 4.93 (m, 3 H) 5.00 (s, 2 H) 6.10 - 6.22 (m, 1 H) 6.47 (d, J=15.85 Hz, 1 H) 6.68 (s, 1 H) 6.75 (s, 1 H) 6.93 (d, J=5.91 Hz, 2 H) 7.03 (d, J=8.08 Hz, 2 H) 7.10 - 7.35 (m, 24 H) 7.36 - 7.44 (m, 2 H).

ESI m/z = 998.5(M+H).

(2) (1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-5-[4-[4-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

実施例2(2)と同様の方法で無色粉末として表題化合物(60mg、76%)を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。

【0187】

実施例4

(1S)-1-[5-[4-[4-[[(2-アミノ-1,1-ジメチル-2-オキソエチル)アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-D-グルシト-ルの製造

【0188】

【化52】



【0189】

(1) (1S)-1-[5-[4-[[(1E)-4-[[(2-アミノ-1,1-ジメチル-2-オキソエチル)アミノ]-4-オキソブタ-1-エン-1-イル]ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシト-ルの製造

2-アミノ-2-メチル-1-プロパノ-ルの代わりに2-アミノ-2-メチルプロピオンアミドを用いて実施例1(1)と同様の方法で淡黄色粉末として表題化合物(75mg、42%)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.55 (s, 3 H) 1.57 (s, 3 H) 2.19 (s, 3 H) 3.12 (dd, J=7.38, 1.17 Hz, 2 H) 3.53 - 3.87 (m, 6 H) 3.89 - 4.05 (m, 3 H) 4.39 - 4.54 (m, 2 H) 4.57 - 4.66 (m, 2 H) 4.81 - 4.94 (m, 3 H) 5.00 (s, 2 H) 6.08

10

20

30

40

50

- 6.23 (m, 2 H) 6.46 (d, J=16.01 Hz, 1 H) 6.75 (s, 1 H) 6.93 (dd, J=7.07, 1.79 Hz, 2 H) 7.03 (d, J=8.24 Hz, 2 H) 7.10 - 7.35 (m, 24 H) 7.36 - 7.45 (m, 2 H). ESI m/z = 1001.5(M+Na).

(2) (1S)-1-[5-[4-[4-[[(2-アミノ-1,1-ジメチル-2-オキソエチル)アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-D-グルシトールの製造

(1S)-1-[5-(4-[(1E)-4-[(2-アミノ-1,1-ジメチル-2-オキソエチル)アミノ]-4-オキソブタ-1-エン-1-イル]ベンジル)-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトール(75 mg、0.0765 mmol)のメタノール(1 mL)溶液に20%水酸化パラジウム(15 mg)を加え、水素雰囲気下、室温にて一晩攪拌した。反応液をセライトろ過後、減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=5:1、酢酸エチル:エタノール:水=20:2:1)にて精製し、無色粉末として表題化合物(32 mg、79%)を得た。
NMRデータ及びMSデータを表1に示す。

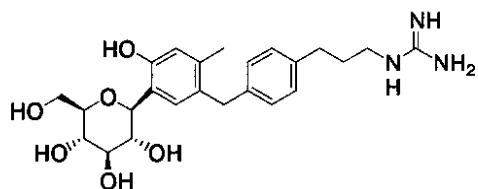
【0190】

実施例5

(1S)-1-[5-[4-[3-[[アミノ(イミノ)メチル]アミノ]プロピル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-D-グルシトールの製造

【0191】

【化53】



【0192】

(1) (1S)-1-[5-[4-[[(1E)-3-[[ベンジルオキシカルボニルアミノ(ベンジルオキシカルボニルイミノ)メチル]アミノ]プロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グリシトールの製造

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-(4-プロモベンジル)-4-メチルフェニル]-D-グルシトール(271 mg、0.305 mmol)のアセトニトリル(3 mL)溶液にジベンジル[(Z)-(アリルアミノ)メチルイリデン]ビスカルバメート(335 mg、0.914 mmol)、酢酸パラジウム(I)(18 mg、0.0791 mmol)、トリ-O-トリルホスфин(61 mg、0.201 mmol)、トリエチルアミン(154 mg、1.52 mmol)を加え、biotage社製マイクロウェーブを用いて120、20分間反応を行った。反応液を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=5:1)にて精製し、淡黄色アモルファスとして表題化合物(163 mg、46%)を得た。

1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.18 (s, 3 H) 3.53 - 3.86 (m, 6 H) 3.91 (s, 1 H) 4.00 (d, J=11.04 Hz, 1 H) 4.19 (t, J=5.75 Hz, 2 H) 4.38 - 4.55 (m, 2 H) 4.57 - 4.67 (m, 2 H) 4.80 - 4.95 (m, 3 H) 5.00 (s, 2 H) 5.10 - 5.20 (m, 4 H) 6.03 - 6.16 (m, 1 H) 6.41 - 6.52 (m, 1 H) 6.75 (s, 1 H) 6.92 (dd, J=7.31, 1.71 Hz, 2 H) 7.01 (d, J=8.08 Hz, 2 H) 7.07 - 7.44 (m, 37 H) 8.38 - 8.45 (m, 1 H) 11.77 (s, 1 H)

ESI m/z = 1176(M+H).

10

20

40

50

(2)(1S)-1-[5-[4-[3-[[アミノ(イミノ)メチル]アミノ]プロピル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-D-グルシトールの製造

(1S)-1-[5-[4-[^(1E)-3-[[ベンジルオキシカルボニルアミノ(ベンジルオキシカルボニルイミノ)メチル]アミノ]プロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グリシトール(^{154mg}、^{0.131mmol})のメタノール(^{2.6mL})-酢酸エチル(^{1.3mL})混合溶液に20%水酸化パラジウム(^{160mg})を加え、水素雰囲気下、室温にて一晩攪拌した。反応液をセライトろ過後、減圧下留去し得られた残渣をメタノール(^{1.5mL})に溶かし、20%水酸化パラジウム(^{63mg})を加え、水素雰囲気下、室温にて2日間攪拌した。反応液をセライトろ過後、減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:エタノール:水=^{10:2:1~5:2:1~}エタノール:水=^{10:1})にて精製し、無色粉末として表題化合物(^{38mg}、^{63%})を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。¹⁰

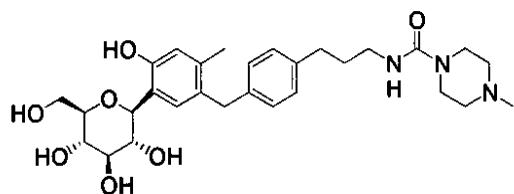
【0193】

実施例6

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-4-メチル-5-[4-[^{(4-メチルピペラジン-1-イル)カルボニル]アミノ]プロピル]ベンジルフェニル-D-グルシトールの製造²⁰}

【0194】

【化54】



【0195】

(1)(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[^{(2-(ベンジルオキシ)-4-メチル-5-[4-[^(1E)-3-[(4-メチルピペラジン-1-イル)カルボニル]アミノ]プロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]フェニル]-D-グリシトールの製造³⁰}

ジベンジル[^(Z)-アリルアミノ]メチルイリデン]ビスカルバメートの代わりにN-アリル-4-メチルピペラジン-1-カルボキシアミドを用いて実施例5(1)と同様の方法で淡黄色の油状化合物として表題化合物(^{180mg}、^{54%})を得た。

^{1H}NMR(300MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.18(s, 3H) 2.23-2.64(m, 5H) 3.31-3.86(m, 11H) 3.91(s, 2H) 3.95-4.07(m, 2H) 4.36-4.55(m, 3H) 4.55-4.66(m, 2H) 4.77-4.95(m, 4H) 5.00(s, 2H) 6.05-6.23(m, 1H) 6.38-6.50(m, 1H) 6.74(s, 1H) 6.92(dd, J=8.24, 1.24Hz, 2H) 7.03(t, J=6.99Hz, 2H) 7.08-7.36(m, 25H) 7.37-7.46(m, 2H)
ESI m/z = 992(M+H).⁴⁰

(2)(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-4-メチル-5-[4-[^{(4-メチルピペラジン-1-イル)カルボニル]アミノ]プロピル]ベンジルフェニル-D-グルシトールの製造}

実施例5(2)と同様の方法で無色粉末として表題化合物(^{51mg}、^{53%})を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。

【0196】

実施例7

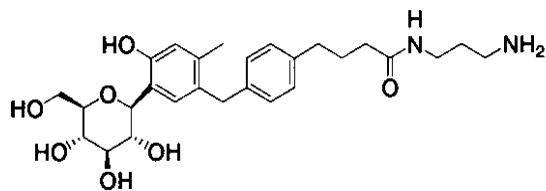
(1S)-1-[5-[4-[4-[^{(3-アミノプロピル)アミノ]-4-オキソブチ}

50

ル] ベンジル] - 2 - ヒドロキシ - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - D - グルシトールの製造

【0197】

【化55】



10

【0198】

(1) (1S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [(1E) - 4 - [[3 - [(tert - プトキシカルボニル)アミノ] プロピル] アミノ] - 4 - オキソブタ - 1 - エン - 1 - イル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グリシトールの製造

ジベンジル [(Z) - (アリルアミノ) メチルイリデン] ビスカルバメートの代わりに tert - ブチル [3 - (ブタ - 3 - エノイルアミノ) プロピル] カルバメートを用いて実施例5(1)と同様の方法で無色の油状化合物として表題化合物 (200mg、56%)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.40 (s, 9 H) 1.49 - 1.67 (m, 2 H) 2.18 (s, 3 H) 3.05 - 3.20 (m, 4 H) 3.29 (q, J=6.32 Hz, 2 H) 3.50 - 3.85 (m, 6 H) 3.91 (s, 2 H) 4.00 (d, J=10.72 Hz, 1 H) 4.37 - 4.56 (m, 2 H) 4.56 - 4.67 (m, 2 H) 4.78 - 4.95 (m, 4 H) 5.00 (s, 2 H) 6.10 - 6.37 (m, 2 H) 6.46 (d, J=15.70 Hz, 1 H) 6.74 (s, 1 H) 6.88 - 6.96 (m, 2 H) 7.02 (d, J=8.24 Hz, 2 H) 7.10 - 7.33 (m, 25 H) 7.37 - 7.44 (m, 2 H) .

ESI m/z = 1073(M+Na) .

(2) (1S) - 1 - [5 - [4 - [(1E) - 4 - [(3 - アミノプロピル) アミノ] - 4 - オキソブチル - 1 - エン - 1 - イル] ベンジル] - 2 - (ベンジルオキシ) - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - D - グルシトールの製造

(1S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [(1E) - 4 - [[3 - [(tert - プトキシカルボニル)アミノ] プロピル] アミノ] - 4 - オキソブタ - 1 - エン - 1 - イル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グリシトール (200mg、0.190mmol) の酢酸エチル (2mL) 溶液に氷冷下、4M 塩酸 / 酢酸エチル溶液を加え室温で2日間攪拌した。反応溶液に酢酸エチルと飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、有機層を分離して、有機層を水、ブラインで洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム : メタノール = 5 : 1 ~ 酢酸エチル : エタノール : 水 = 5 : 2 : 1) で精製した。淡黄色の油状化合物として表題化合物 (54mg、30%)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.83 - 1.98 (m, 2 H) 2.17 (s, 3 H) 2.87 - 3.03 (m, 2 H) 3.03 - 3.20 (m, 2 H) 3.26 - 3.40 (m, 2 H) 3.51 - 3.83 (m, 6 H) 3.89 (s, 2 H) 4.00 (d, J=10.57 Hz, 1 H) 4.38 - 4.54 (m, 2 H) 4.54 - 4.66 (m, 2 H) 4.80 - 4.94 (m, 3 H) 4.99 (s, 2 H) 6.06 - 6.22 (m, 1 H) 6.37 - 6.62 (m, 2 H) 6.74 (s, 1 H) 6.91 (dd, J=6.92, 1.63 Hz, 2 H) 7.01 (d, J=8.08 Hz, 2 H) 7.07 - 7.35 (m, 25 H) 7.35 - 7.47 (m, 4 H) .

ESI m/z = 951(M+H) .

(3) (1S) - 1 - [5 - [4 - [4 - [(3 - アミノプロピル) アミノ] - 4 - オキソブチル] ベンジル] - 2 - ヒドロキシ - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - D - グルシトールの製造

30

40

50

実施例 5 (2) と同様の方法で無色アモルファスとして表題化合物 (1 mg、3.5%) を得た。NMR データ及びMSデータを表1に示す。

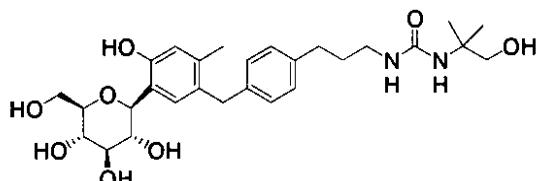
【0199】

実施例8

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[3-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノカルボニル]アミノ]プロピル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

【0200】

【化56】



10

【0201】

(1)(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[5-[4-[((1E)-3-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノカルボニル]アミノ]プロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

20

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-(4-プロモベンジル)-4-メチルフェニル]-D-グルシトール (0.48 g、0.539 mmol) のアセトニトリル (5.4 mL) 溶液に N-アリル-N'-(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)ウレア (223 mg、1.29 mmol)、酢酸パラジウム (II) (24 mg、0.108 mmol)、トリ-O-トリルホスフィン (66 mg、0.216 mmol)、トリエチルアミン (273 mg、2.69 mmol) を加え、Biotope 社製マイクロウェーブを用いて 120 度 20 分間攪拌した。反応溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム～クロロホルム：メタノール = 50 : 1) にて精製し淡黄色アモルファスとして表題化合物 (210 mg、40%)を得た。

30

1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.26 (s, 6 H) 2.19 (s, 3 H) 3.45 - 4.13 (m, 13 H) 4.31 - 4.69 (m, 6 H) 4.77 - 5.06 (m, 5 H) 5.98 - 6.18 (m, 1 H) 6.44 (d, J=15.85 Hz, 1 H) 6.74 (s, 1 H) 6.86 - 7.48 (m, 31 H)
ESI m/z = 982 (M+H).

(2)(1S)-1-[2-(アセトキシ)-5-[4-[3-[[(2-(アセトキシ)-1,1-ジメチルエチル)アミノ]カルボニル]アミノ]プロピル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-D-グルシトールの製造

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[5-[4-[((1E)-3-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノカルボニル]アミノ]プロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-D-グルシトール (210 mg、0.214 mmol) のエタノール (3 mL) 溶液に 20% 水酸化パラジウム (210 mg) を加え、水素雰囲気下、室温にて一晩攪拌した。反応液をセライトろ過後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム：メタノール = 5 : 1) にて精製し、無色粉末状物質 (83 mg)を得た。この物質のビリジン (1 mL) 溶液に無水酢酸 (0.25 mL) を加え室温にて一晩攪拌した。反応液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、得られた混合物を酢酸エチルで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を濾過後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン：酢酸エチル = 2 : 3 ~ 1 : 2) にて精製し、無色アモル

40

50

ファスとして表題化合物(70mg)を得た。

(3)(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[3-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノカルボニル]アミノ]プロピル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

(1S)-1-[2-(アセトキシ)-5-[4-[3-[[(2-(アセトキシ)-1,1-ジメチルエチル)アミノ]カルボニル]アミノ]プロピル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-D-グルシトール(70mg)のメタノール溶液(1mL)にナトリウムメトキシド(1Mメタノール溶液、0.5mL、0.5mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応液にドライアイスを加え、溶媒を減圧下留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=5:1)にて精製し、無色油状の表題化合物(35mg、31%、3工程)を得た。NMRデータ及びMSデータを表1に示す。
10

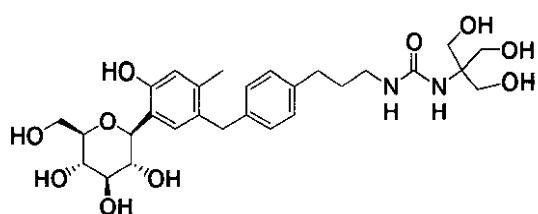
【0202】

実施例9

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[3-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)アミノカルボニル]アミノ]プロピル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

【0203】

【化57】



20

【0204】

(1)(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[5-[4-[((1E)-3-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)アミノカルボニル]アミノ]プロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造
30

N-アリル-N'-(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)尿素の代わりに、N-アリル-N'-(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)尿素を用いて実施例8(1)と同様の方法で淡黄色のアモルファスとして表題化合物(322mg)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.19 (s, 3 H) 3.48 - 4.06 (m, 17 H) 4.34 - 5.08 (m, 11 H) 5.98 - 6.11 (m, 1 H) 6.44 (d, J=16.32 Hz, 1 H) 6.74 (s, 1 H) 6.84 - 7.46 (m, 31 H)

ESI/APCI m/z=1014(M+H)

(2)(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[2-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)アミノカルボニル]アミノ]プロピル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造
40

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[5-[4-[((1E)-3-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノカルボニル]アミノ]プロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの代わりに(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[5-[4-[((1E)-3-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル)アミノカルボニル]アミノ]プロパ-1-エン-1-イル]ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-D-グルシトールを用いて実施例8(2)と同様の方法で無色粉末として表題化合物(60mg)
50

)を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。

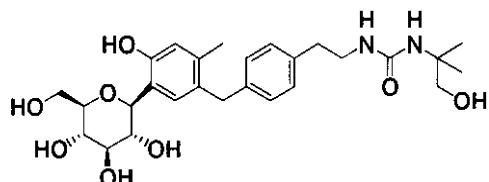
【0205】

実施例10

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[2-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノカルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

【0206】

【化58】



10

【0207】

(1)(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[2-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノ]カルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ルの製造

クロロギ酸4-ニトロフェニル(0.177g、0.879mmol)とピリジン(0.071mL、0.88mmol)のクロロホルム(3mL)溶液に氷冷下、(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-1、5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトール(0.250g、0.293mmol)のクロロホルム(3mL)溶液を滴下し、室温で20分攪拌した。その後、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール(0.209g、2.344mmol)のクロロホルム(3mL)溶液、およびジメチルスルホキシド(3mL)を加え、同温で一晩攪拌した。反応液に水を加え、得られた混合物を酢酸エチルで抽出後、有機層を水、ブライン(3回)で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し得られた残渣をNH型シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)にて精製し、淡黄色の油状化合物として表題化合物(0.184g、65%)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.18 (s, 6 H) 2.21 (s, 3 H) 2.68 (t, J=6.68 Hz, 2 H) 3.21 - 3.37 (m, 2 H) 3.45 - 3.94 (m, 10 H) 4.00 (d, J=10.88 Hz, 1 H) 4.37 - 4.65 (m, 5 H) 4.81 - 5.03 (m, 5 H) 6.75 (s, 1 H) 6.87 - 7.05 (m, 7 H) 7.07 - 7.44 (m, 23 H).

(2)(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[2-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノカルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[2-[[(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)アミノ]カルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシト-ル(0.184mg、0.190mmol)のメタノ-ル(4mL)溶液に20%水酸化パラジウム(0.180g)を加え、水素雰囲気下、室温にて一晩攪拌した。反応液をセライトろ過後、減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノ-ル=17:3)にて精製し、無色粉末として表題化合物(5.7mg、58%)を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。

【0208】

実施例11

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[2-[[(2-ヒドロキシメチル)エチル]アミノカルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]

30

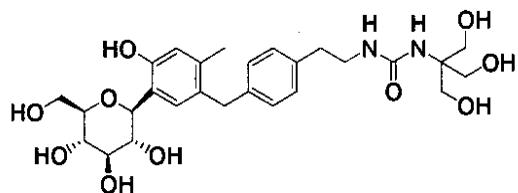
40

50

- 2 - ヒドロキシ - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトールの製造

【0209】

【化59】



【0210】

10

(1) (1S) - 1,5 - アンヒドロ - 2,3,4,6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [2 - [[[2 - ヒドロキシ - 1,1 - ビス(ヒドロキシメチル)エチル] アミノ] カルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシト - ルの製造

2 - アミノ - 2 - メチル - 1 - プロパノールの代わりにトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンを用いて実施例10(1)と同様の方法で淡黄色のアモルファスとして表題化合物(251mg)を得た。

¹H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 2.22 (s, 3 H) 2.68 (t, J=6.61 Hz, 2 H) 3.24 - 3.35 (m, 2 H) 3.41 - 3.99 (m, 14 H) 4.00 (d, J=10.88 Hz, 1 H) 4.38 - 4.70 (m, 5 H) 4.79 - 5.03 (m, 5 H) 5.27 (s, 1 H) 6.76 (s, 1 H) 6.87 - 7.44 (m, 30 H).
(2) (1S) - 1,5 - アンヒドロ - 1 - [5 - [4 - [2 - [[[2 - ヒドロキシ - 1,1 - ビス(ヒドロキシメチル)エチル] アミノカルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 2 - ヒドロキシ - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトールの製造

(1S) - 1,5 - アンヒドロ - 2,3,4,6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [2 - [[[(2 - ヒドロキシ - 1,1 - デメチルエチル)アミノ] カルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシト - ルの代わりに(1S) - 1,5 - アンヒドロ - 2,3,4,6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [2 - [[[2 - ヒドロキシ - 1,1 - ビス(ヒドロキシメチル)エチル] アミノ] カルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシト - ルを用いて実施例10(2)と同様の方法で無色粉末として表題化合物(85mg)を得た。NMRデ - タ及びMSデ - タを表1に示す。

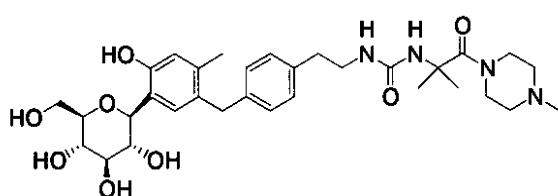
【0211】

実施例12

(1S) - 1,5 - アンヒドロ - 1 - [5 - [4 - [2 - [[[1 - [1 - (4 - メチルピペラジン - 1 - イル)カルボニル] - 1 - (メチル)エチル] アミノカルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 2 - ヒドロキシ - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトールの製造

【0212】

【化60】



【0213】

(1) (1S) - 1,5 - アンヒドロ - 2,3,4,6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [2 - [[[1 - [1 - (4 - メチルピペラジン - 1 - イル)カルボニル] - 1 - (メチル)エチル] アミノ] カルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシト - ルの製造

40

50

2 - アミノ - 2 - メチル - 1 - プロパノールの代わりに 2 - メチル - 1 - (4 - メチルピペラジン - 1 - イル) - 1 - オキソプロパン - 2 - アミンを用いて実施例 10 (1) と同様の方法で淡黄色のアモルファスとして表題化合物 (326 mg) を得た。

1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-D) ppm 1.41 (s, 6 H) 2.20 (s, 3 H) 2.26 (s, 3 H) 2.31 - 2.37 (m, 4 H) 2.70 (t, J=6.84 Hz, 2 H) 3.29 - 3.41 (m, 2 H) 3.50 - 3.94 (m, 12 H) 4.00 (d, J=10.88 Hz, 1 H) 4.37 - 4.67 (m, 5 H) 4.81 - 5.02 (m, 5 H) 6.75 (s, 1 H) 6.88 - 7.44 (m, 30 H).

(2) (1 S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 1 - [5 - [4 - [2 - [[1 - [1 - (4 - メチルピペラジン - 1 - イル) カルボニル] - 1 - (メチル) エチル] アミノカルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 2 - ヒドロキシ - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトールの製造

(1 S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [2 - [[2 - ヒドロキシ - 1 , 1 - ジメチルエチル] アミノ] カルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトールの代わりに (1 S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - 1 - [2 - (ベンジルオキシ) - 5 - [4 - [2 - [[1 - [1 - (4 - メチルピペラジン - 1 - イル) カルボニル] - 1 - (メチル) エチル] アミノ] カルボニル] アミノ] エチル] ベンジル] - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトールを用いて実施例 10 (2) と同様の方法で無色粉末として表題化合物 (35 mg) を得た。 NMR デ - タ及び MS デ - タを表 1 に示す。

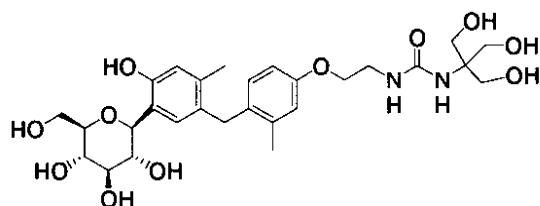
【 0214 】

実施例 13

(1 S) - 1 , 5 - アンヒドロ - 1 - [5 - [4 - [2 - [[2 - ヒドロキシ - 1 , 1 - ビス (ヒドロキシメチル) エチル] アミノカルボニル] アミノ] エトキシ] - 2 - メチルベンジル] - 2 - ヒドロキシ - 4 - メチルフェニル] - D - グルシトールの製造

【 0215 】

【 化 61 】



【 0216 】

1 , 1 - カルボニルジイミダゾール (14 mg 、 0 . 089 mmol) のクロロホルム溶液 (0 . 5 mL) に、 (1 S) - 1 - [5 - [4 - (2 - アミノエトキシ) - 2 - メチルベンジル] - 2 - (ベンジルオキシ) - 4 - メチルフェニル] - 1 , 5 - アンヒドロ - 2 , 3 , 4 , 6 - テトラ - O - ベンジル - D - グルシトール (52 mg 、 0 . 059 mmol) のクロロホルム溶液 (1 . 5 mL) と N - メチルモルホリン (9 mg) を加え、室温で 15 分攪拌した。次に、反応液にトリス (ヒドロキシメチル) アミノメタン (21 mg 、 0 . 177 mmol) と N , N - ジメチルホルムアミド (2 mL) を加え、反応混合物を 60 度で 1 . 5 時間攪拌した。室温に冷却後、酢酸エチルを加え、これを水、 1 M 塩酸、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、 60 mg の残渣を得た。

【 0217 】

得られた残渣をメタノール (1 mL) に溶解し、 20 % 水酸化パラジウム (15 mg) を加え、水素雰囲気下、室温にて 2 時間攪拌した。反応液をセライトろ過後、減圧下留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (酢酸エチル : エタノール : 水 = 10 : 2 : 1) にて精製し、無色粉末の表題化合物 (30 mg 、 86 %) を得た。 NMR デ - タ及び MS デ - タを表 1 に示す。

10

20

30

40

50

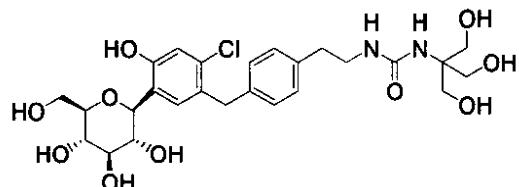
【0218】

実施例14

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[4-クロロ-5-[4-[2-[[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノカルボニル]アミノ]エチル]-2-ヒドロキシフェニル]-D-グルシトールの製造

【0219】

【化62】



10

【0220】

1,1'-カルボニルジイミダゾール(10.8 mg、0.0669 mmol)のクロロホルム溶液(1 mL)に、(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-クロロフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトール(39.0 mg、0.0446 mmol)のクロロホルム溶液(1 mL)とN-メチルモルホリン(7.36 μL)を加え、室温で10分攪拌した。次に、反応液にトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン(16.2 mg、0.134 mmol)とN,N-ジメチルホルムアミド(1 mL)を加え、反応混合物を60℃で2時間攪拌した。室温に冷却後、酢酸エチルを加え、これを水、1 M塩酸、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、41.2 mgの残渣を得た。

20

【0221】

得られた残渣(22.3 mg、0.022 mmol)をクロロホルム(250 μL)とエタンチオール(250 μL)に溶解し、氷冷にてBF₃·Et₂O(50 μL)を加え、同温で2時間攪拌した。溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:エタノール:水=10:2:1~メタノール)にて精製し、無色のアモルファスとして表題化合物(10.8 mg、86%)を得た。NMRデータ及びMSデータを表1に示す。

30

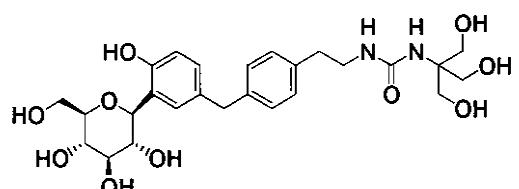
【0222】

実施例15

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[2-[[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノカルボニル]アミノ]エチル]-2-ヒドロキシフェニル]-D-グルシトールの製造

【0223】

【化63】



40

【0224】

(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエトキシ)-2-メチルベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトールの代わりに(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-クロロフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトールを用いて実施例13

50

と同様の方法で無色の油状化合物として表題化合物(8.5mg、93%)を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。

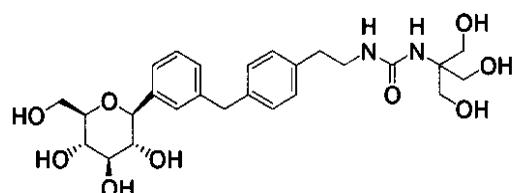
【0225】

実施例16

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[3-[4-[2-[2-[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノカルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]フェニル]-D-グルシトールの製造

【0226】

【化64】



10

【0227】

(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエトキシ)-2-メチルベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトールの代わりに(1S)-1-[3-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-4-クロロフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトールを用いて、実施例13と同様の方法で、粗表題化合物とした後、HPLC(0.025%酢酸水溶液:アセトニトリル=3:1、YMC-Pack ODS-AM 150×10mm I.D., 5.0mL/min., =210nM)を用いて精製を行い、無色アモルファスとして表題化合物(13mg、15%)を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。

20

【0228】

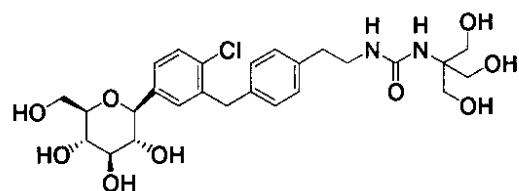
実施例17

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[4-クロロ-3-[4-[2-[2-[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノカルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]フェニル]-D-グルシトールの製造

30

【0229】

【化65】



【0230】

(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-2-(ベンジルオキシ)-4-クロロフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトールの代わりに(1S)-1-[3-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-4-クロロフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルシトールを用いて、実施例14と同様の方法で、粗表題化合物とした後、HPLC(0.025%酢酸水溶液:アセトニトリル=7:3、Waters Sunfire Prep C、150×19mm I.D., 8.0mL/min., =210nM)を用いて精製を行い、無色アモルファスとして表題化合物(12mg、17%)を得た。

40

NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。

【0231】

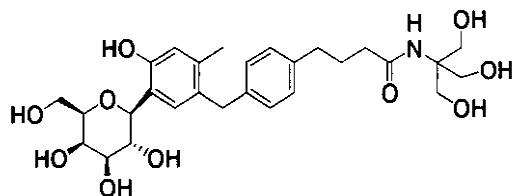
50

実施例 18

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[2-ヒドロキシ-5-[4-[4-[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノ]-4-オキソブチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-ガラクシト-ルの製造

【0232】

【化66】



10

【0233】

実施例3と同様な方法で、(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-1-[2-(ベンジルオキシ)-5-[4-[((1E)-3-カルボキシプロパ-1-エン-1-イル)ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-ガラクシト-ル(199mg、0.222mmol)から無色粉末の表題化合物(37mg、47%)を得た。NMRデ-タ及びMSデ-タを表1に示す。

【0234】

また、化合物19~36も相当する原料から参考例および実施例に準じて合成した。

【0235】

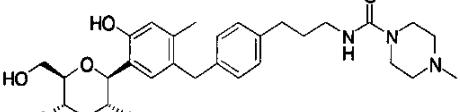
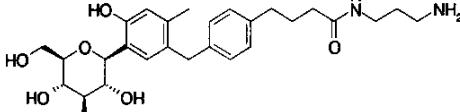
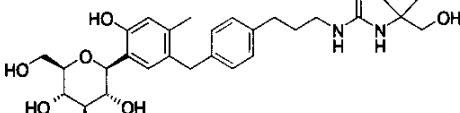
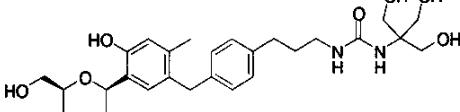
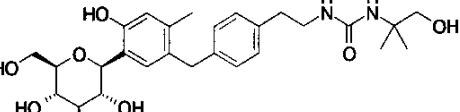
20

【表 1 - 1】

化合物 No	構造	NMR (溶媒, メタノール-d ₄)、MS	
1		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.25 (s, 6 H) 1.81 - 1.89 (m, 2 H) 2.09 (s, 3 H) 2.12 - 2.18 (m, 2 H) 2.54 - 2.59 (m, 2 H) 3.38 - 3.50 (m, 3 H) 3.53 - 3.57 (m, 3 H) 3.70 (dd, J=12.15, 5.27 Hz, 1 H) 3.84 - 3.89 (m, 3 H) 4.51 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.99 - 7.08 (m, 4 H) 7.12 (s, 1 H). ESI m/z = 518(M+H). 10	
2		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.22 (s, 3 H) 1.80 - 1.91 (m, 2 H) 2.09 (s, 3 H) 2.15 - 2.23 (m, 2 H) 2.58 (t, J=7.57 Hz, 2 H) 3.37 - 3.50 (m, 3 H) 3.51 - 3.73 (m, 6 H) 3.83 - 3.90 (m, 3 H) 4.51 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.99 - 7.09 (m, 4 H) 7.12 (s, 1 H). ESI m/z = 556(M+Na).	
3		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.84 - 1.93 (m, 2 H) 2.10 (s, 3 H) 2.21 - 2.27 (m, 2 H) 2.59 (t, J=7.57 Hz, 2 H) 3.37 - 3.44 (m, 2 H) 3.48 (t, J=8.48 Hz, 1 H) 3.53 - 3.59 (m, 1 H) 3.70 (s, 7 H) 3.83 - 3.90 (m, 3 H) 4.51 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.99 - 7.10 (m, 4 H) 7.11 (s, 1 H). ESI m/z = 572(M+Na). 20	
4		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.44 (s, 6 H) 1.82 - 1.90 (m, 2 H) 2.09 (s, 3 H) 2.19 (t, J=7.57 Hz, 2 H) 2.57 (t, J=7.57 Hz, 2 H) 3.37 - 3.52 (m, 2 H) 3.56 (t, J=9.17 Hz, 2 H) 3.70 (dd, J=11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.82 - 3.90 (m, 3 H) 4.51 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.98 - 7.08 (m, 4 H) 7.11 (s, 1 H). ESI m/z = 553(M+Na). 30	
5		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.82 - 1.91 (m, 2 H) 2.10 (s, 3 H) 2.61 - 2.67 (m, 2 H) 3.15 (t, J=7.11 Hz, 2 H) 3.37 - 3.44 (m, 2 H) 3.48 (t, J=8.71 Hz, 1 H) 3.55 (t, J=9.17 Hz, 1 H) 3.70 (dd, J=11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.83 - 3.91 (m, 3 H) 4.51 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 7.01 - 7.13 (m, 5 H). ESI m/z = 460(M+H). 40	

【 0 2 3 6 】

【表 1 - 2】

6		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.74 - 1.82 (m, 2 H) 2.10 (s, 3 H) 2.29 (s, 3 H) 2.37 - 2.42 (m, 4 H) 2.54 - 2.60 (m, 2 H) 3.15 (t, <i>J</i> =7.11 Hz, 2 H) 3.33 - 3.44 (m, 6H) 3.48 (t, <i>J</i> =8.94 Hz, 1 H) 3.53 - 3.58 (m, 1 H) 3.70 (dd, <i>J</i> =12.15, 5.27 Hz, 1 H) 3.83 - 3.89 (m, 3 H) 4.51 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.99 - 7.09 (m, 4 H) 7.12 (s, 1 H). ESI m/z = 544(M+H).
7		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.77 - 1.84 (m, 2 H) 1.85 - 1.93 (m, 2 H) 2.10 (s, 3 H) 2.17 - 2.23 (m, 2 H) 2.58 (t, <i>J</i> =7.57 Hz, 2 H) 2.87 - 2.91 (m, 2 H) 3.24 (t, <i>J</i> =6.65 Hz, 2 H) 3.37 - 3.51 (m, 3 H) 3.53 - 3.58 (m, 1 H) 3.70 (dd, <i>J</i> =12.15, 5.27 Hz, 1 H) 3.84 - 3.88 (m, 3 H) 4.51 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 7.01 - 7.08 (m, 4 H) 7.11 (s, 1 H). ESI m/z = 503(M+H).
8		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.23 (s, 6 H) 1.68 - 1.76 (m, 2 H) 2.09 (s, 3 H) 2.54 - 2.60 (m, 2 H) 3.05 (t, <i>J</i> =6.88 Hz, 2 H) 3.37 - 3.44 (m, 2 H) 3.45 - 3.58 (m, 4 H) 3.70 (dd, <i>J</i> =11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.83 - 3.90 (m, 3 H) 4.51 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.98 - 7.03 (m, 2 H) 7.03 - 7.08 (m, 2 H) 7.12 (s, 1 H). ESI m/z = 533 (M+H), 531 (M-H).
9		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.70 - 1.77 (m, 2 H) 2.09 (s, 3 H) 2.54 - 2.62 (m, 2 H) 3.07 (t, <i>J</i> =6.88 Hz, 2 H) 3.36 - 3.60 (m, 5 H) 3.61 - 3.73 (m, 6 H) 3.82 - 3.91 (m, 3 H) 4.51 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.99 - 7.08 (m, 4 H) 7.08 - 7.15 (m, 1 H). ESI m/z=587(M+Na).
10		1H NMR (300 MHz) δ ppm 1.25 (s, 6 H) 2.13 (s, 3 H) 2.72 (t, <i>J</i> =7.07 Hz, 2 H) 3.25 - 3.37 (m, 3 H) 3.38 - 3.80 (m, 6 H) 3.86 - 3.96 (m, 3 H) 4.56 (d, <i>J</i> =9.33 Hz, 1 H) 6.68 (s, 1 H) 7.03 - 7.19 (m, 5 H). ESI m/z = 519 (M+H), 541 (M+Na)

【 0 2 3 7 】

10

20

30

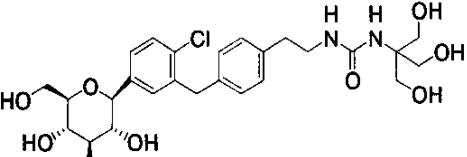
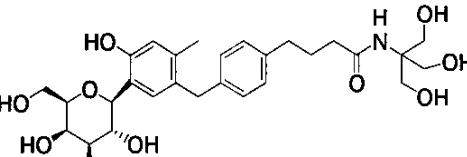
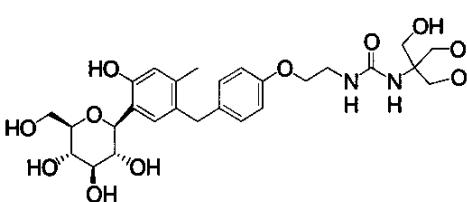
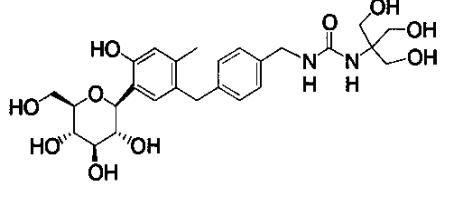
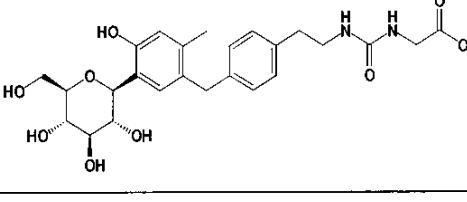
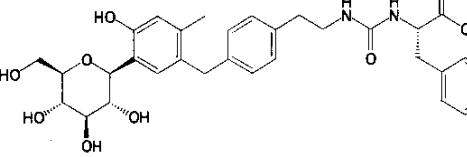
40

【表 1 - 3】

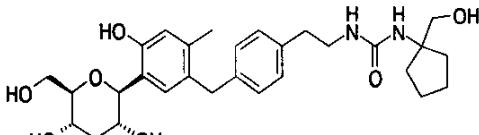
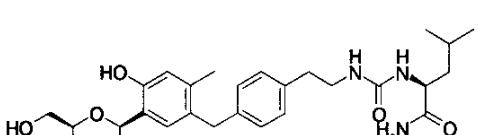
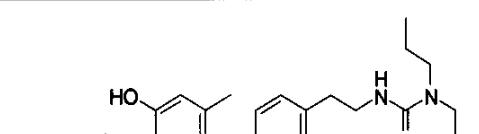
11		1H NMR (600 MHz) δ ppm 2.09 (s, 3 H) 2.68 (t, <i>J</i> =7.34 Hz, 2 H) 3.24 - 3.32 (m, 3 H) 3.36 - 3.66 (m, 9 H) 3.68 - 3.74 (m, 1 H) 3.81 - 3.90 (m, 3 H) 4.52 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.64 (s, 1 H) 7.00 - 7.14 (m, 5 H). ESI m/z = 552 (M+H), 574 (M+Na)
12		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.39 (s, 6 H) 2.10 (s, 3 H) 2.23 (s, 3 H) 2.70 (t, <i>J</i> =7.11 Hz, 2 H) 3.26 - 3.91 (m, 18 H) 4.52 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 7.02 - 7.14 (m, 5 H). ESI m/z = 616 (M+H), 637 (M+Na).
13		1H NMR (300 MHz) δ ppm 2.12 (s, 3 H) 2.25 (s, 3 H) 3.34 - 3.57 (m, 6 H) 3.66 (s, 6 H) 3.67 - 3.71 (m, 1 H) 3.77 (s, 2 H) 3.79 - 3.89 (m, 1 H) 3.96 (t, <i>J</i> =5.28 Hz, 2 H) 4.45 (d, <i>J</i> =9.48 Hz, 1 H) 6.58 - 6.65 (m, 1 H) 6.67 (s, 1 H) 6.69 - 6.81 (m, 2 H) 6.90 (s, 1 H). ESI m/z = 581 (M+H), 603 (M+Na).
14		1H NMR (600 MHz) δ ppm 2.69 (t, <i>J</i> =7.11 Hz, 2 H) 3.24 - 3.28 (m, 2 H) 3.34 - 3.41 (m, 2 H) 3.42 - 3.50 (m, 2 H) 3.60 (s, 6 H) 3.67 (dd, <i>J</i> =12.15, 5.27 Hz, 1 H) 3.83 (dd, <i>J</i> =11.92, 1.83 Hz, 1 H) 3.89 - 4.01 (m, 2 H) 4.51 (d, <i>J</i> =9.17 Hz, 1 H) 6.81 (s, 1 H) 7.08 (s, 4 H) 7.24 (s, 1 H). ESI m/z = 571 (M+H), 593 (M+Na).
15		1H NMR (600 MHz) δ ppm 2.69 (t, <i>J</i> =7.11 Hz, 2 H) 3.24 - 3.28 (m, 2 H) 3.34 - 3.43 (m, 2 H) 3.46 (t, <i>J</i> =8.48 Hz, 1 H) 3.52 (t, <i>J</i> =9.17 Hz, 1 H) 3.60 (s, 6 H) 3.68 (dd, <i>J</i> =11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.77 - 3.89 (m, 3 H) 4.52 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.70 (d, <i>J</i> =8.25 Hz, 1 H) 6.92 (dd, <i>J</i> =8.25, 1.83 Hz, 1 H) 7.09 (s, 4 H) 7.18 (d, <i>J</i> =2.29 Hz, 1 H). ESI m/z = 537 (M+H), 559 (M+Na).
16		1H NMR (300 MHz) δ ppm 2.71 (t, <i>J</i> =7.07 Hz, 2 H) 3.25 - 3.49 (m, 6 H) 3.62 (s, 6 H) 3.64 - 3.73 (m, 1 H) 3.84 - 3.95 (m, 3 H) 4.09 (d, <i>J</i> =9.17 Hz, 1 H) 7.08 - 7.17 (m, 5 H) 7.21 - 7.31 (m, 3 H). ESI m/z = 521 (M+NH4).

【0 2 3 8】

【表 1 - 4】

17		1H NMR (300 MHz) δ ppm 2.71 (t, <i>J</i> =7.07 Hz, 2 H) 3.21 - 3.48 (m, 6 H) 3.61 (s, 6 H) 3.64 - 3.73 (m, <i>J</i> =11.97, 5.13 Hz, 1 H) 3.83 - 3.91 (m, 1 H) 3.99 - 4.14 (m, 3 H) 7.12 (s, 4 H) 7.24 - 7.38 (m, 3 H). ESI m/z = 555 (M+H), 577 (M+Na).
18		1H NMR (600 MHz) δ ppm 1.85 - 1.95 (m, 2 H) 2.10 (s, 3 H) 2.38 (t, <i>J</i> =7.34 Hz, 2 H) 2.60 (t, <i>J</i> =7.34 Hz, 2 H) 3.56 - 3.61 (m, 6 H) 3.61 - 3.68 (m, 1 H) 3.68 - 3.74 (m, 1 H) 3.74 - 3.80 (m, 1 H) 3.85 - 3.91 (m, 2 H) 3.96 (d, <i>J</i> =3.21 Hz, 1 H) 4.14 (s, 2 H) 4.42 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 7.00 - 7.09 (m, 4 H) 7.13 - 7.20 (m, 1 H). ESI m/z = 550 (M+H), 548 (M-H).
19		1H NMR (300 MHz) δ ppm 2.09 (s, 3 H) 3.37 - 3.51 (m, 6 H) 3.52 - 3.60 (m, 1 H) 3.65 (s, 6 H) 3.68 - 3.76 (m, 1 H) 3.80 - 3.91 (m, 3 H) 3.95 (t, <i>J</i> =5.13 Hz, 2 H) 4.51 (d, <i>J</i> =9.33 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.80 (d, <i>J</i> =8.24 Hz, 2 H) 7.01 (d, <i>J</i> =8.24 Hz, 2 H) 7.10 (s, 1 H)
20		1H NMR (300 MHz) δ ppm 2.08 (s, 3 H) 3.38 - 3.61 (m, 4 H) 3.65 (s, 6 H) 3.67 - 3.73 (m, 1 H) 3.81 - 3.94 (m, 3 H) 4.22 (s, 2 H) 4.51 (d, <i>J</i> =9.48 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 7.03 - 7.09 (m, 2 H) 7.11 - 7.19 (m, 3 H). ESI m/z = 537 (M+H).
21		1H NMR (300 MHz) δ ppm 2.10 (s, 3 H) 2.72 (t, <i>J</i> =7.07 Hz, 2 H) 3.29 - 3.37 (m, 2 H) 3.38 - 3.46 (m, 3 H) 3.49 (t, 1 H) 3.56 (t, <i>J</i> =8.32 Hz, 1 H) 3.70 (s, 3 H) 3.81 - 3.91 (m, 5 H) 4.51 (d, <i>J</i> =9.64 Hz, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 7.00 - 7.15 (m, 5 H). ESI m/z = 541 (M+Na).
22		1H NMR (300 MHz) δ ppm 2.09 (s, 3 H) 2.66 (t, <i>J</i> =7.31 Hz, 2 H) 2.93 (dd, 1 H) 3.06 (dd, 1 H) 3.21 - 3.28 (m, 2 H) 3.39 - 3.45 (m, 2 H) 3.47 (t, 1 H) 3.57 (t, <i>J</i> =8.86 Hz, 1 H) 3.62 - 3.75 (m, 4 H) 3.87 (t, <i>J</i> =5.44 Hz, 3 H) 4.47 - 4.59 (m, 2 H) 6.63 (s, 1 H) 6.98 - 7.08 (m, 4 H) 7.10 - 7.19 (m, 3 H) 7.18 - 7.30 (m, 3 H). ESI m/z = 631 (M+Na).

【表 1 - 5】

23		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 1.54 - 1.77 (m, 8 H) 2.07 (s, 3 H) 2.67 (t, <i>J</i> =7.11 Hz, 2 H) 3.24 - 3.27 (m, 2 H) 3.36 - 3.42 (m, 2 H) 3.46 (t, <i>J</i> =8.71 Hz, 1 H) 3.53 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 3.56 (s, 2 H) 3.68 (dd, <i>J</i> =11.92, 5.50 Hz, 1 H) 3.81 - 3.87 (m, 3 H) 4.50 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.02 (d, 2 H) 7.06 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H). ESI m/z = 567 (M+Na). 543 (M-H).	10
24		¹ H NMR (600 MHz, METHANOL-d ₃) δ ppm 0.87 - 0.96 (m, 6 H) 1.40 - 1.55 (m, 2 H) 1.61 - 1.70 (m, 1 H) 2.08 (s, 3 H) 2.69 (t, <i>J</i> =7.11 Hz, 2 H) 3.30 - 3.34 (m, 2 H) 3.35 - 3.42 (m, 2 H) 3.46 (t, <i>J</i> =8.25 Hz, 1 H) 3.54 (t, <i>J</i> =9.17 Hz, 1 H) 3.68 (dd, <i>J</i> =11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.80 - 3.87 (m, 3 H) 4.18 (dd, <i>J</i> =10.32, 4.81 Hz, 1 H) 4.50 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 6.97 - 7.11 (m, 5 H). ESI m/z = 582 (M+Na). 558 (M-H).	
25		¹ H NMR (600 MHz, METHANOL-d ₃) δ ppm 0.16 (q, 2 H) 0.44 (q, <i>J</i> =5.96 Hz, 2 H) 0.83 (t, <i>J</i> =7.34 Hz, 3 H) 0.86 - 0.96 (m, 1 H) 1.45 - 1.54 (m, 2 H) 2.06 (s, 3 H) 2.72 (t, <i>J</i> =7.34 Hz, 2 H) 3.08 (d, <i>J</i> =6.42 Hz, 2 H) 3.17 (t, 2 H) 3.32 (m, 2 H) 3.36 - 3.43 (m, 2 H) 3.46 (t, <i>J</i> =8.71 Hz, 1 H) 3.54 (t, 1 H) 3.69 (dd, <i>J</i> =11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.81 - 3.87 (m, 3 H) 4.50 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.60 (s, 1 H) 7.01 (d, <i>J</i> =8.25 Hz, 2 H) 7.06 (d, 2 H) 7.11 (s, 1 H). ESI m/z = 565 (M+Na). 541 (M-H).	20
26		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 2.07 (s, 3 H) 2.69 (t, <i>J</i> =7.11 Hz, 2 H) 3.29 - 3.33 (m, 2 H) 3.36 - 3.42 (m, 2 H) 3.46 (t, <i>J</i> =8.71 Hz, 1 H) 3.54 (t, <i>J</i> =9.40 Hz, 1 H) 3.68 (dd, <i>J</i> =11.92, 5.50 Hz, 1 H) 3.81 - 3.87 (m, 3 H) 4.42 (s, 2 H) 4.49 (d, <i>J</i> =9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 6.87 - 6.91 (m, 2 H) 7.01 (d, 2 H) 7.05 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H) 7.22 (dd, <i>J</i> =4.36, 2.06 Hz, 1 H). ESI m/z = 565 (M+Na). 541 (M-H).	30

【 0 2 4 0 】

【表 1 - 6】

27		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 2.07 (s, 3 H) 2.70 (t, J=6.88 Hz, 2 H) 3.30 - 3.34 (m, 2 H) 3.36 - 3.42 (m, 2 H) 3.46 (t, J=8.71 Hz, 1 H) 3.53 (t, 1 H) 3.68 (dd, J=11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.81 - 3.88 (m, 3 H) 4.23 (s, 2 H) 4.49 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.02 (d, 2 H) 7.06 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H) 7.21 (d, 2 H) 7.27 (d, 1 H). ESI m/z = 605 (M+H). 603 (M-H).	10
28		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 0.82 - 0.96 (m, 2 H) 1.13 - 1.30 (m, 3 H) 1.31 - 1.42 (m, 1 H) 1.60 - 1.77 (m, 5 H) 2.07 (s, 3 H) 2.68 (t, J=7.11 Hz, 2 H) 2.89 (d, J=6.88 Hz, 2 H) 3.23 - 3.32 (m, 2 H) 3.35 - 3.41 (m, 2 H) 3.46 (t, J=8.71 Hz, 1 H) 3.54 (t, J=9.17 Hz, 1 H) 3.68 (dd, J=11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.80 - 3.87 (m, 3 H) 4.49 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.01 (d, 2 H) 7.06 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H). ESI m/z = 543 (M+H). 541 (M-H).	
29		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 2.03 - 2.11 (m, 6 H) 2.52 (t, J=6.88 Hz, 2 H) 2.69 (t, J=7.11 Hz, 2 H) 3.24 - 3.27 (m, 2 H) 3.28 - 3.31 (m, 2 H) 3.35 - 3.42 (m, 2 H) 3.47 (t, 1 H) 3.53 (t, 1 H) 3.68 (dd, J=11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.81 - 3.87 (m, 3 H) 4.50 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.01 (d, 2 H) 7.06 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H). ESI m/z = 543 (M+Na). 519 (M-H).	20
30		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 1.77 (ddd, J=6.76, 3.32, 3.21 Hz, 4 H) 2.08 (s, 3 H) 2.51 - 2.57 (m, 6 H) 2.69 (t, J=7.11 Hz, 2 H) 3.22 (t, J=6.65 Hz, 2 H) 3.29 - 3.33 (m, 2 H) 3.35 - 3.42 (m, 2 H) 3.46 (t, J=8.71 Hz, 1 H) 3.53 (t, J=9.17 Hz, 1 H) 3.68 (dd, J=12.15, 5.27 Hz, 1 H) 3.82 - 3.87 (m, 3 H) 4.49 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.02 (d, 2 H) 7.06 (d, 2 H) 7.09 (s, 1 H). ESI m/z = 544 (M+H). 542 (M-H).	30
31		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 2.08 (s, 3 H) 2.68 (t, J=7.11 Hz, 2 H) 3.23 (t, J=5.50 Hz, 2 H) 3.24 - 3.33 (m, 5 H) 3.35 - 3.43 (m, 4 H) 3.46 (t, J=8.71 Hz, 1 H) 3.54 (t, J=9.17 Hz, 1 H) 3.68 (dd, 1 H) 3.80 - 3.88 (m, 3 H) 4.49 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.02 (d, 2 H) 7.06 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H). ESI m/z = 527 (M+Na). 503 (M-H).	40

【0 2 4 1】

【表 1 - 7】

32		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 2.07 (s, 3 H) 2.45 (t, J=6.42 Hz, 2 H) 2.67 (t, J=7.11 Hz, 2 H) 3.21 (t, J=6.88 Hz, 2 H) 3.30 - 3.35 (m, 2 H) 3.35 - 3.42 (m, 2 H) 3.46 (t, 1 H) 3.54 (dd, 1 H) 3.64 (s, 3 H) 3.68 (dd, J=11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.80 - 3.90 (m, 3 H) 4.49 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.01 (d, 2 H) 7.05 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H). ESI m/z = 555 (M+Na). 531 (M-H).	10
33		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 1.37 - 1.50 (m, 2 H) 1.80 - 1.89 (m, 2 H) 2.08 (s, 3 H) 2.31 (br. s., 2 H) 2.67 (t, J=6.88 Hz, 2 H) 2.88 (br. s., 2 H) 3.25 - 3.34 (m, 2 H) 3.35 - 3.43 (m, 2 H) 3.43 - 3.52 (m, 2 H) 3.54 (t, 1 H) 3.59 - 3.71 (m, 3 H) 3.79 - 3.87 (m, 3 H) 4.49 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.01 (d, 2 H) 7.05 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H) 7.25 - 7.37 (m, 5 H). ESI m/z = 620 (M+H). 618 (M-H).	
34		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 1.40 - 1.80 (m, 4 H) 2.08 (s, 3 H) 2.35 - 2.42 (m, 1 H) 2.66 - 2.82 (m, 5 H) 3.14 - 3.21 (m, 1 H) 3.29 - 3.35 (m, 4 H) 3.35 - 3.43 (m, 2 H) 3.46 (t, J=8.94 Hz, 1 H) 3.53 (t, 1 H) 3.66 - 3.71 (m, 2 H) 3.81 - 3.88 (m, 3 H) 4.49 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.61 (s, 1 H) 7.02 (d, 2 H) 7.06 (d, 2 H) 7.11 (s, 1 H). ESI m/z = 556 (M+H). 554 (M-H).	20
35		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 1.72 (m, 1 H) 1.73 - 1.80 (m, 1 H) 1.80 - 1.88 (m, 1 H) 1.90 - 1.97 (m, 1 H) 2.07 (s, 3 H) 2.65 - 2.81 (m, 4 H) 3.24 - 3.27 (m, 2 H) 3.31 - 3.42 (m, 3 H) 3.46 (t, J=8.71 Hz, 1 H) 3.54 (t, J=9.17 Hz, 1 H) 3.68 (dd, J=11.92, 5.04 Hz, 1 H) 3.80 - 3.87 (m, 3 H) 4.49 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.60 (s, 1 H) 7.02 (d, J=8.25 Hz, 3 H) 7.05 - 7.12 (m, 6 H). ESI m/z = 599 (M+Na). 575 (M-H).	30
36		¹ H NMR (600 MHz) δ ppm 0.91 (d, J=6.42 Hz, 3 H) 0.96 - 1.05 (m, 2 H) 1.47 - 1.56 (m, 1 H) 1.58 (d, J=15.13 Hz, 2 H) 2.06 (s, 3 H) 2.65 - 2.73 (m, 4 H) 3.27 - 3.31 (m, 2 H) 3.35 - 3.43 (m, 2 H) 3.46 (t, J=8.71 Hz, 1 H) 3.54 (t, J=9.40 Hz, 1 H) 3.68 (dd, J=11.92, 5.50 Hz, 1 H) 3.81 - 3.86 (m, 3 H) 3.89 (d, J=12.84 Hz, 2 H) 4.50 (d, J=9.63 Hz, 1 H) 6.60 (s, 1 H) 7.00 (d, 2 H) 7.05 (d, 2 H) 7.10 (s, 1 H). ESI m/z = 551 (M+Na). 527 (M-H).	40

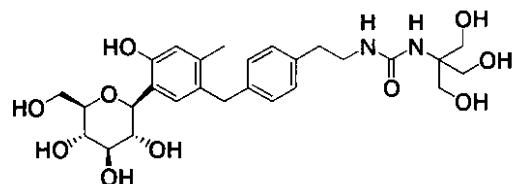
【0242】

実施例 11 - 1 (実施例 11 の化合物の別製造法)

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[2-[2-[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノカルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル] - D - グルシトールの製造

【0243】

【化67】



【0244】

(1) (1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-1-[2-アセトキシ-5-[4-[2-[[[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノ]カルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造
10

1,1-カルボニルジイミダゾール(7.30mg、0.045mmol)のクロロホルム溶液(300μL)に、(1S)-1-[5-[4-(2-アミノエチル)ベンジル]-2-アセトキシ-4-メチルフェニル]-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-D-グルシトール(18.4mg、0.030mmol)のクロロホルム溶液(150μL)とN-メチルモルホリン(4.95μL、0.045mmol)を加え、室温で30分攪拌した。次に、反応液にトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン(10.9mg、0.09mmol)とN,N-ジメチルホルムアミド(150μL)を加え、反応混合物を60度一晩攪拌した。室温に冷却後、酢酸エチルを加え、これを水、1M塩酸、ブラインで洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。乾燥剤を炉別後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム:メタノール=95:5)にて精製し、無色のアモルファスとして表題化合物(7.9mg、35%)を得た。
20

(2) (1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[2-[[[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノカルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

(1S)-1,5-アンヒドロ-2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-1-[2-アセトキシ-5-[4-[2-[[[2-ヒドロキシ-1,1-ビス(ヒドロキシメチル)エチル]アミノ]カルボニル]アミノ]エチル]ベンジル]-4-メチルフェニル]-D-グルシトール(7.9mg、0.0104mmol)のメタノール(600μL)溶液に、2.5wt.%ナトリウムメトキシドメタノール溶液(34μL、0.015mmol)を加え、室温にて1時間攪拌した。溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタノール)にて精製し、無色のアモルファスとして表題化合物(3.0mg、52%)を得た。
30

【0245】

相当するアミンを用いることで実施例11-1と同じ方法で化合物37乃至188を合成した。

【0246】

【表 2 - 1】

化合物 No.	式	Exact MS	MS (M+H) 又は (M+Na)	MS (M-H)	イオン化	
37	X-NH ₂	C23H30N2O ₇	446.21	484	460	ESI
38		C28H40N2O ₉	548.27	571	547	ESI
39		C27H38N2O ₇	502.27	525	501	ESI
40		C32H39N3O ₈	593.27	616	592	ESI
41		C37H42N2O ₈	642.29	665	641	ESI
42		C28H34N2O ₈	526.23	527	525	ESI

【 0 2 4 7 】

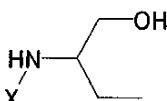
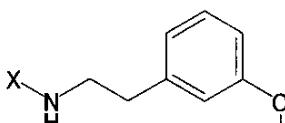
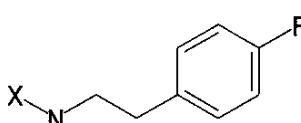
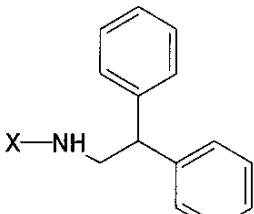
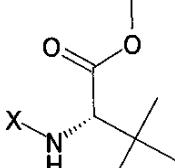
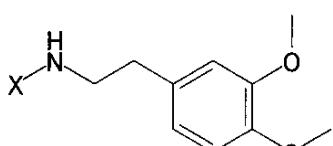
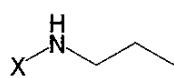
40

【表 2 - 2】

43		C28H40N2O8	532.28	555	531	ESI	
44		C29H43N3O7	545.31	546	544	ESI	10
45		C27H38N2O9	534.26	557	533	ESI	
46		C29H42N2O8	546.29	569	545	ESI	20
47		C28H40N2O8S	564.25	587	563	ESI	
48		C32H40N2O8	580.28	603	579	ESI	30
49		C33H42N2O9S	642.26	665	641	ESI	40

【0 2 4 8】

【表 2 - 3】

50		C27H38N2O8	518.26	541	517	ESI
51		C32H40N2O8	580.28	603	579	ESI
52		C31H37FN2O7	568.26	591	567	ESI
53		C37H42N2O7	626.3	649	625	ESI
54		C30H42N2O9	574.29	597	573	ESI
55		C33H42N2O9	610.29	633	609	ESI
56		C26H36N2O7	488.25	511	487	ESI

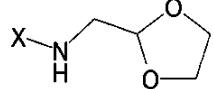
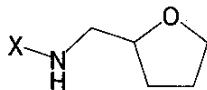
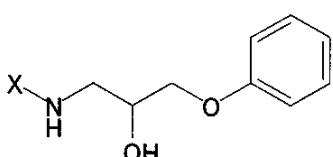
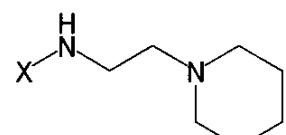
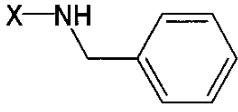
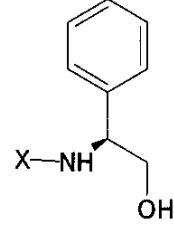
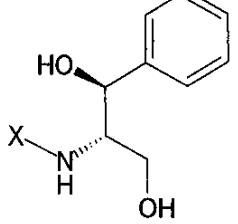
【0 2 4 9】

【表 2 - 4】

57		C34H44N2O9	624.3	625	623	ESI	
58		C27H39N3O7	517.28	518	516	ESI	10
59		C31H46N2O7	558.33	581	557	ESI	
60		C32H39N3O8	593.27	616	ND	ESI	20
61		C32H36N2O7S	592.22	615	591	ESI	
62		C33H42N2O7	578.3	601	577	ESI	30
63		C31H38N2O8	566.26	589	565	ESI	40

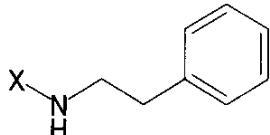
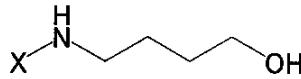
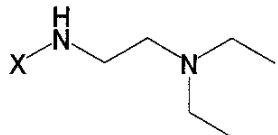
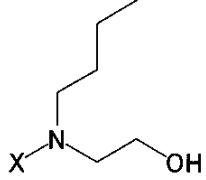
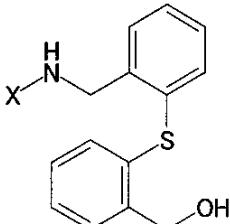
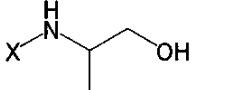
【0250】

【表 2 - 5】

64		C27H36N2O9	532.24	555	531	ESI
65		C28H38N2O8	530.26	553	529	ESI
66		C32H40N2O9	596.27	619	595	ESI
67		C30H43N3O7	557.31	558	556	ESI
68		C30H36N2O7	536.25	559	535	ESI
69		C31H38N2O8	566.26	589	565	ESI
70		C32H40N2O9	596.27	619	595	ESI

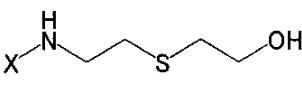
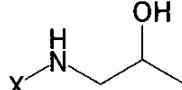
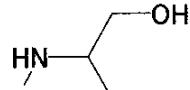
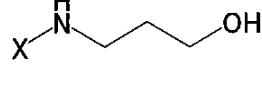
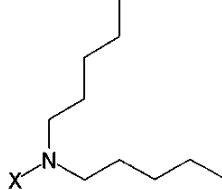
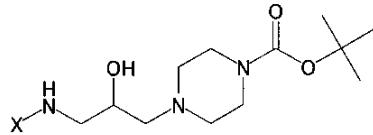
【 0 2 5 1 】

【表 2 - 6】

71		C31H38N2O7	550.27	551	549	ESI	
72		C27H38N2O8	518.26	541	517	ESI	10
73		C29H43N3O7	545.31	546	544	ESI	
74		C29H42N2O8	546.29	569	545	ESI	20
75		C37H42N2O8S	674.27	676	673	APCI	30
76		C26H36N2O8	504.25	527	503	ESI	
77		C28H40N2O8	532.28	555	531	ESI	40

【0252】

【表 2 - 7】

78		C27H38N2O8S	550.23	573	549	ESI
79		C26H36N2O8	504.25	527	503	ESI
80		C30H45N3O7	559.33	560	558	ESI
81		C26H36N2O9	520.24	543	519	ESI
82		C26H36N2O8	504.25	527	503	ESI
83		C33H50N2O7	586.36	609	585	ESI
84		C34H38N2O7S	618.24	641	617	ESI
85		C35H52N4O10	688.37	689	687	ESI

【0 2 5 3】

【表 2 - 8】

86		C33H42N2O7	578.3	601	577	ESI
87		C32H46N2O8	586.33	587	585	ESI
88		C32H38N2O8	578.26	579	577	ESI
89		C36H47N3O8	649.34	672	648	ESI
90		C30H37N3O7	551.26	574	550	ESI
91		C32H40N2O7	564.28	565	563	ESI
92		C29H36N2O8	540.25	563	539	ESI

【 0 2 5 4 】

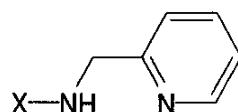
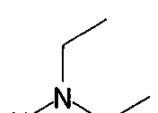
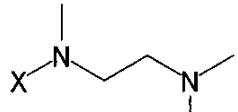
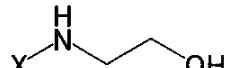
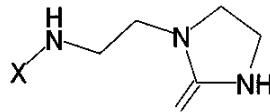
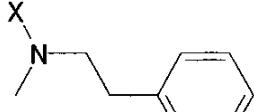
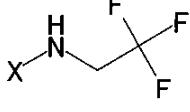
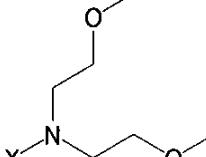
10

20

30

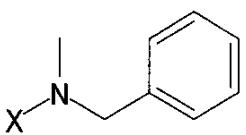
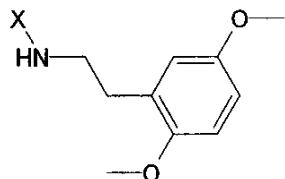
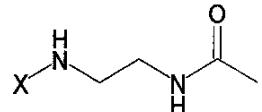
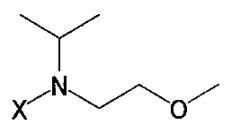
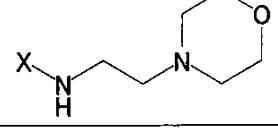
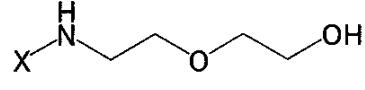
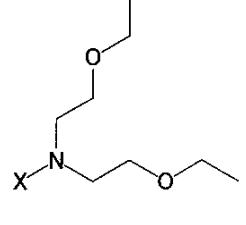
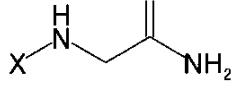
40

【表 2 - 9】

93		C29H35N3O7	537.25	560	536	ESI
94		C27H38N2O7	502.27	503	501	ESI
95		C28H41N3O7	531.29	532	530	ESI
96		C25H34N2O8	490.23	513	489	ESI
97		C28H38N4O8	558.27	559	557	ESI
98		C32H40N2O7	564.28	587	563	ESI
99		C25H31F3N2O7	528.21	551	527	ESI
100		C29H42N2O9	562.29	563	561	ESI

【0 2 5 5】

【表 2 - 10】

101		C31H38N2O7	550.27	551	549	ESI
102		C33H42N2O9	610.29	633	609	ESI
103		C27H37N3O8	531.26	554	530	ESI
104		C29H42N2O8	546.29	569	545	ESI
105		C29H41N3O8	559.29	582	558	ESI
106		C27H38N2O9	534.26	557	533	ESI
107		C31H46N2O9	590.32	613	589	ESI
108		C25H33N3O8	503.23	504	502	ESI

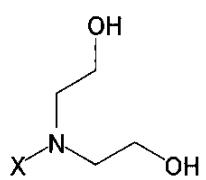
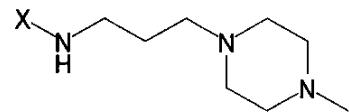
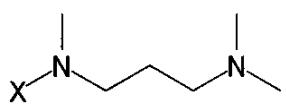
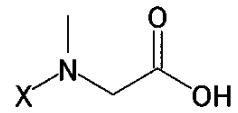
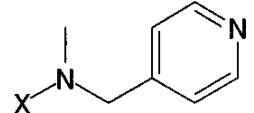
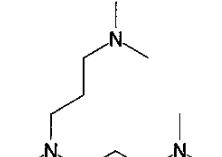
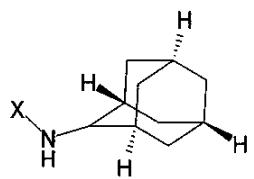
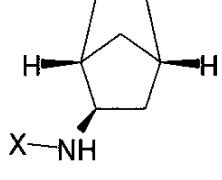
【0256】

【表 2 - 11】

109		C30H41N3O8	571.29	594	570	ESI
110		C29H38N4O7	554.27	577	553	ESI
111		C27H38N2O8	518.26	541	517	ESI
112		C27H38N2O8	518.26	541	517	ESI
113		C27H38N2O7	502.27	525	501	ESI
114		C29H42N2O7	530.3	531	529	ESI
115		C31H39N3O7	565.28	588	564	ESI
116		C31H38N2O9	582.26	ND	581	ESI

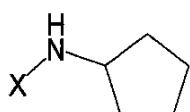
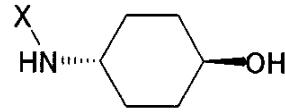
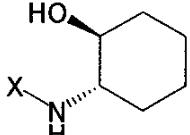
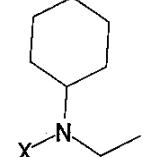
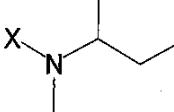
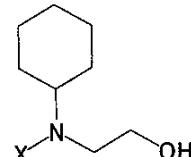
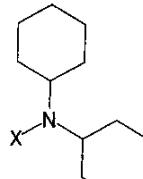
【0 2 5 7】

【表 2 - 1 2】

117		C27H38N2O9	534.26	557	533	ESI
118		C31H46N4O7	586.34	587	ND	ESI
119		C29H43N3O7	545.31	547	544	ESI
120		C26H34N2O9	518.23	ND	517	ESI
121		C30H37N3O7	551.26	574	550	ESI
122		C33H52N4O7	616.38	617	615	ESI
123		C33H44N2O7	580.31	581	579	ESI
124		C30H40N2O7	540.28	563	539	ESI

【0 2 5 8】

【表 2 - 13】

125		C28H38N2O7	514.27	537	513	ESI
126		C29H40N2O8	544.28	567	543	ESI
127		C29H40N2O8	544.28	567	543	ESI
128		C31H44N2O7	556.31	579	555	ESI
129		C30H42N2O7	542.3	565	541	ESI
130		C31H44N2O8	572.31	595	571	ESI
131		C35H50N2O7	610.36	633	609	ESI

10

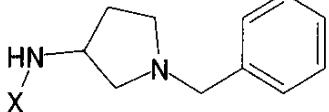
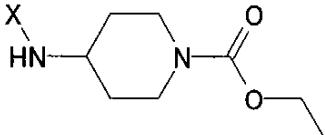
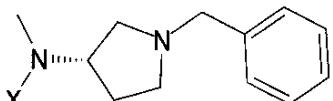
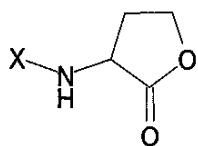
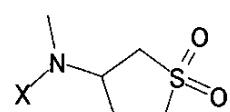
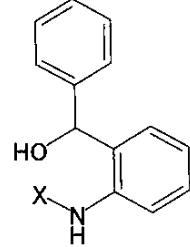
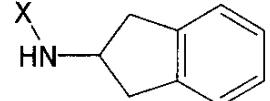
20

30

40

【0259】

【表 2 - 1 4】

132		C34H43N3O7	605.31	606	604	ESI
133		C31H43N3O9	601.3	624	600	ESI
134		C35H45N3O7	619.33	620	618	ESI
135		C27H34N2O9	530.23	553	529	ESI
136		C28H38N2O9S	578.23	601	577	ESI
137		C36H40N2O8	628.28	651	627	ESI
138		C32H38N2O7	562.27	563	561	ESI

【 0 2 6 0 】

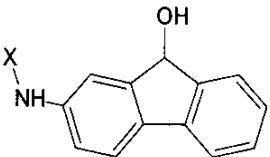
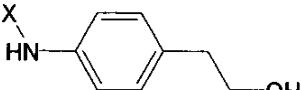
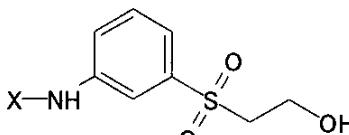
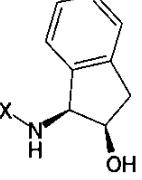
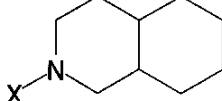
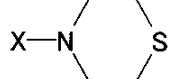
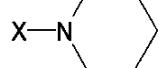
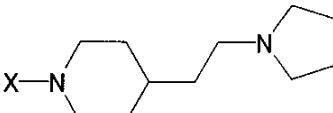
10

20

30

40

【表 2 - 15】

139		C36H38N2O8	626.26	649	625	ESI	
140		C31H38N2O8	566.26	589	565	ESI	10
141		C31H38N2O10S	630.22	653	629	ESI	
142		C32H38N2O8	578.26	601	577	ESI	20
143		C32H44N2O7	568.31	591	567	ESI	
144		C27H36N2O7S	532.22	555	531	ESI	30
145		C28H38N2O7	514.27	537	513	ESI	
146		C34H49N3O7	611.36	613	610	ESI	40

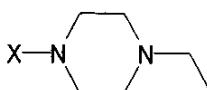
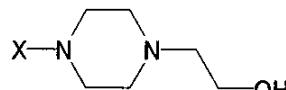
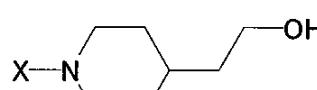
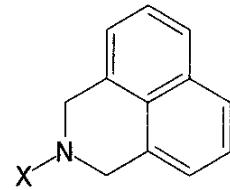
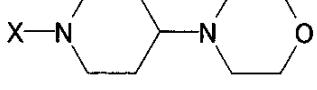
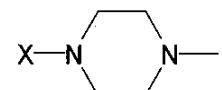
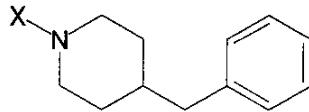
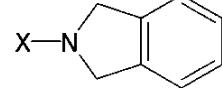
【0 2 6 1】

【表 2 - 1 6】

147		C32H45N3O7	583.33	585	582	ESI
148		C32H44N2O7	568.31	591	567	ESI
149		C31H46N4O7	586.34	587	585	ESI
150		C32H48N4O7	600.35	601	599	ESI
151		C29H40N2O8	544.28	567	543	ESI
152		C33H41N3O8	607.29	630	606	ESI
153		C32H39N3O9	609.27	632	608	ESI
154		C35H45N3O7	619.33	642	618	ESI

【0 2 6 2】

【表 2 - 17】

155		C29H41N3O7	543.29	566	542	ESI
156		C29H41N3O8	559.29	560	558	ESI
157		C28H38N2O8	530.26	553	529	ESI
158		C30H42N2O8	558.29	581	557	ESI
159		C35H38N2O7	598.27	621	597	ESI
160		C32H45N3O8	599.32	622	598	ESI
161		C28H39N3O7	529.28	552	528	ESI
162		C35H44N2O7	604.31	627	603	ESI
163		C31H36N2O7	548.25	571	547	ESI

【0263】

【表 2 - 18】

164		C34H39N3O7	601.28	624	600	ESI	
165		C27H36N2O7	500.25	523	499	ESI	10
166		C27H36N2O8	516.25	539	515	ESI	
167		C28H37N3O8	543.26	566	542	ESI	20
168		C29H39N3O8	557.27	580	556	ESI	
169		C31H42N2O9	586.29	609	585	ESI	
170		C30H41N3O9	587.28	610	586	ESI	30
171		C33H46N4O8	626.33	649	625	ESI	

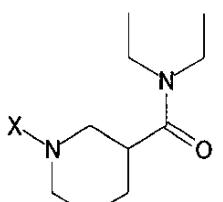
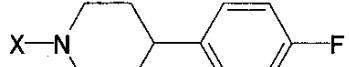
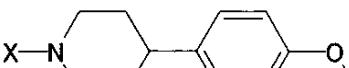
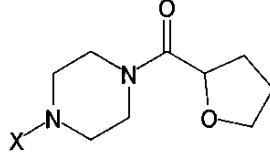
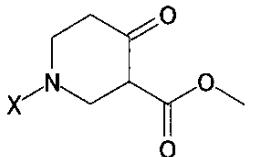
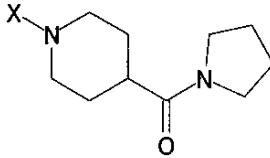
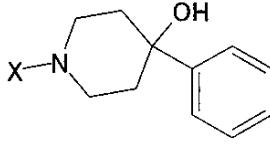
【0 2 6 4】

【表 2 - 19】

172		C33H48N4O8	628.35	651	627	ESI	
173		C33H41N3O7	591.29	614	590	ESI	10
174		C30H40N2O9	572.27	595	571	ESI	
175		C32H45N3O9	615.32	638	614	ESI	20
176		C32H40N4O7	592.29	593	591	ESI	
177		C29H39N3O8	557.27	580	556	ESI	30
178		C31H43N3O8	585.3	608	584	ESI	
179		C30H40N2O9	572.27	595	571	ESI	40

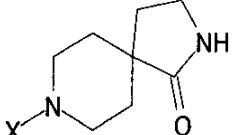
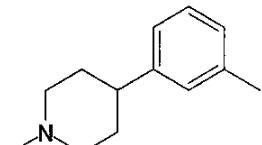
【0265】

【表 2 - 20】

180		C33H47N3O8	613.34	636	612	ESI
181		C34H41FN2O7	608.29	631	607	ESI
182		C35H44N2O8	620.31	643	619	ESI
183		C32H43N3O9	613.3	636	612	ESI
184		C30H38N2O10	586.25	ND	585	ESI
185		C33H45N3O8	611.32	634	610	ESI
186		C34H42N2O8	606.29	629	605	ESI

【0266】

【表2-21】

187		C31H41N3O8	583.29	606	582	ESI
188		C35H44N2O7	604.31	627	603	ESI

10

【0267】

また、エチレンジアミン又はN-メチル-1,3-プロパンジアミンを用い、実施例1-1と同様の方法により、化合物(III)において、R^Bがアミノ基で置換されたアルキル基である化合物を合成することができる。

【0268】

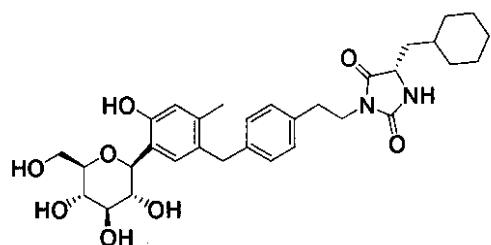
実施例19

20

(1S)-1,5-アンヒドロ-1-[5-[4-[2-[4S]-4-(シクロヘキシルメチル)-2,5-ジオキソイミダゾリジン-1-イル]エチル]ベンジル]-2-ヒドロキシ-4-メチルフェニル]-D-グルシトールの製造

【0269】

【化68】



30

【0270】

トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンの代わりに3-シクロヘキシリ-L-アラニンメチルエステル塩酸塩を用いて、実施例11-1と同様の方法で無色の油状化合物として表題化合物(5mg、29%)を得た。

1H NMR (600 MHz, METHANOL-D₄) ppm 0.81 - 1.00 (m, 2 H) 1.31 (br. s., 3 H) 1.38 - 1.47 (m, 1 H) 1.48 - 1.55 (m, 1 H) 1.56 - 1.78 (m, 4 H) 2.05 (s, 3 H) 2.83 (t, J=7.34 Hz, 2 H) 3.28 - 3.33 (m, 2 H) 3.35 - 3.43 (m, 2 H) 3.46 (t, J=8.71 Hz, 1 H) 3.54 (t, J=9.17 Hz, 1 H) 3.57 - 3.71 (m, 3 H) 3.81 - 3.88 (m, 3 H) 3.96 (d, J=9.40, 4.36 Hz, 1 H) 4.50 (d, J=10.09 Hz, 1 H) 6.60 (s, 1 H) 7.00 (d, 2 H) 7.04 (d, 2 H) 7.08 (d, J=5.96 Hz, 1 H).

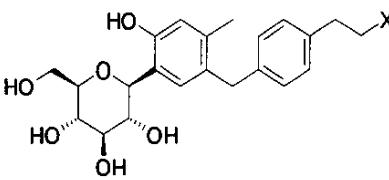
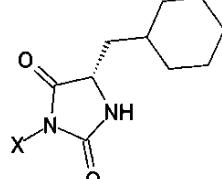
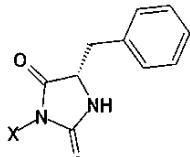
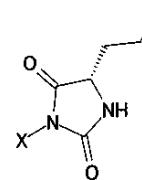
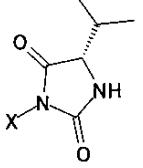
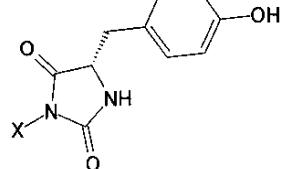
40

ESI m/z=605(M+Na). 581(M-H).

相当するアミノ酸を用いることで実施例19と同じ方法で化合物190乃至202を合成した。

【0271】

【表 3 - 1】

化合物 No.		式	Exact MS	MS (M+H) 又は (M+Na)	MS (M-H)	イオン化
189		C32H42N2O8	582.29	605	581	ESI
190		C32H36N2O8	576.25	599	575	ESI
191		C28H36N2O8	528.25	551	527	ESI
192		C28H36N2O8	528.25	551	527	ESI
193		C32H36N2O9	592.24	615	591	ESI

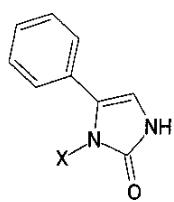
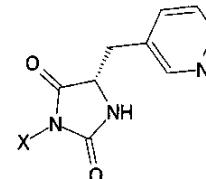
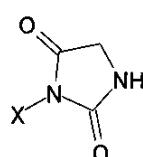
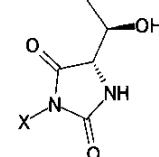
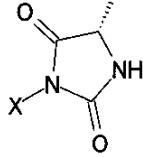
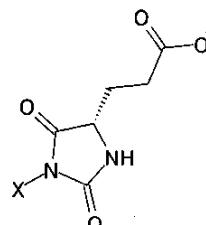
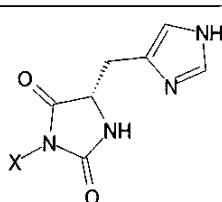
【 0 2 7 2 】

10

20

30

【表 3 - 2】

194		C31H34N2O7	546.24	569	545	ESI
195		C31H35N3O8	577.24	600	576	ESI
196		C25H30N2O8	486.2	509	485	ESI
197		C27H34N2O9	530.23	553	529	ESI
198		C26H32N2O8	500.22	523	499	ESI
199		C29H36N2O10	572.24	595	571	ESI
200		C29H34N4O8	566.24	589	565	ESI

【0273】

【表3-3】

201		C36H40N4O8	656.28	679	655	ESI
202		C26H32N2O9	516.21	539	515	ESI

10

【0274】

製剤実施例

【0275】

【表4】

薬物含量 100mg 錠剤の処方:

20

1錠中含量:

薬物	108.35 mg
乳糖一水和物	38.65 mg
結晶セルロース	22.00 mg
カルボキシメチルセルロースカルシウム	20.00 mg
ヒドロキシプロピルセルロース	10.00 mg
ステアリン酸マグネシウム	1.00 mg
	200.00 mg

【0276】

30

製造方法

薬物（本発明の化合物）を乳糖一水和物、結晶セルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウム及びヒドロキシプロピルセルロースと混合し、この混合物を粉碎機で粉碎する。粉碎された混合物を攪拌造粒機で1分間混合し、その後、水で4～8分間造粒する。得られた造粒物を70、40分間乾燥する。造粒乾燥末を500μmの篩で篩過する。篩過後の造粒乾燥末とステアリン酸マグネシウムを、V型混合機を用いて30rpmで3分間混合する。口-タリ-式打錠機を用いて、得られた打錠用顆粒を圧縮成形し製錠する。

【0277】

【表5】

40

錠剤重量: 200mg

錠径 : 8 mm, 円形

【0278】

試験例1

(1) ヒトSGLT1及びヒトSGLT2のクロ-ニング並びに発現ベクタ-への導入
ヒト小腸由来mRNAからヒトSGLT1配列(NM_000343)を逆転写の後増幅し、pCMV-tag5A(ストラタジ-ン社)に導入した。また、ヒトSGLT2配列(NM_003041)はヒト腎由来mRNAから同様な方法で調製し、pcDNA3

50

. 1 + hygro (インビトロジエン社)に導入した。それぞれのクロ - ソの配列が、報告されている配列と一致することを確認した。

(2) ヒトSGLT1及びヒトSGLT2を安定に発現するCHO-k1細胞の作成

ヒトSGLT1及びヒトSGLT2発現ベクタ - を、リポフェクトアミン2000(インビトロジエン社)を用いてCHO-k1細胞へトランスフェクションした。SGLT発現細胞は、500μg/mLの濃度のジェネティシン(SGLT1)又はハイグロマイシンB(SGLT2)の存在下で培養し耐性株を選択し、下記に示す系により糖取り込み比活性を指標に取得した。

(3) 細胞におけるナトリウム依存的糖取り込み阻害試験

ヒトSGLT1又はヒトSGLT2を安定に発現する細胞をナトリウム依存的グルコ - 10 取り込み活性阻害試験に用いた。

【0279】

細胞を前処理用緩衝液A(SGLT1阻害では200μL、及びSGLT2阻害では2mL)中で20分間インキュベ - ションした。前処理用緩衝液を除去し、試験化合物を含む取り込み用緩衝液B(SGLT1阻害では75μL、及びSGLT2阻害では200μL)を加え、37℃にて30分(SGLT1)又は1時間(SGLT2)取り込み反応を行った。反応後細胞を洗浄用緩衝液C(SGLT1阻害では200μL、及びSGLT2阻害では2mL)で2回洗浄し、0.2M NaOH溶液(SGLT1阻害では75μL、及びSGLT2阻害では400μL)に溶かした。液体シンチレ - タ - を加えよく混和した後、microBETA(SGLT1)または液体シンチレ - シヨンカウンタ - (ベックマンコ - ルタ - 社)(SGLT2)で放射活性を測定した。対照群として試験化合物を含まない取り込み用緩衝液を調製した。また基礎取り込み用としてNaClに代えて塩化コリンを含む取り込み用緩衝液Bを調製した。

- ・前処理用緩衝液A: 140mM 塩化コリン、2mM KCl、1mM CaCl₂、1mM MgCl₂、10mM HEPES/5mM Tris、pH 7.4

- ・取り込み用緩衝液B: [¹⁴C]メチル-D-グルコピラノシドを含む1mMのメチル-D-グルコピラノシド、140mM NaCl、2mM KCl、1mM CaCl₂、1mM MgCl₂、10mM HEPES/5mM Tris、pH 7.4

- ・洗浄用緩衝液C: 10mM メチル-D-グルコピラノシド、140mM 塩化コリン、2mM KCl、1mM CaCl₂、1mM MgCl₂、10mM HEPES/5mM Tris、pH 7.4

IC₅₀値を求めるにあたり、適当な6濃度の試験化合物を用い、対照群の糖取り込み量(100%)に対し、糖取り込み量が50%阻害される試験化合物濃度(IC₅₀値)を算出した。試験結果を表6に示す。

【0280】

【表6】

化合物 No	SGLT1 (nM)	SGLT2 (nM)
1	11	17
2	32	18
3	35	65
4	51	31
8	65	29
9	175	29
10	51	23
11	59	34
12	113	48
14	49	21
17	79	25
19	302	101
20	382	164
21	75	34
22	37	12
23	19	19
24	37	25
25	64	20
26	52	15
27	54	15
28	64	18
29	75	17
30	111	13
31	148	39
32	245	44
33	12	11
34	49	10
35	83	34
36	94	34

10

20

30

【0281】

また、試験化合物濃度が 100 nM における、対照群に対する糖取り込み阻害率を表7に示す。

【0282】

【表7】

化合物 No.	SGLT1 100nM における阻害%	SGLT2 100nM における阻害%
38	89	83
39	80	83
40	79	89
41	78	86
42	78	87
43	77	86
45	75	80
46	74	91
47	73	89
48	73	87
49	73	81
50	71	77
51	71	84
52	71	84
53	70	74
54	79	73
55	69	69
56	68	77
57	68	51
59	67	86
60	66	91
61	65	95
62	65	79
63	63	81
64	62	76
65	62	76
66	62	83
67	61	82
68	60	83
69	60	83
70	59	83
71	59	86
123	78	87
124	71	79
125	68	90
132	90	90
137	71	79
138	65	84
143	66	80

【0283】

試験例2

ストレプトゾトシン糖尿病モデルラットにおける血糖値上昇抑制作用確認試験

(1) 糖尿病モデルラットの作製

7週齢のSD / IGSラット(日本チャールスリバー株式会社, 雄性)について約16時間の絶食後、エーテル麻酔下でストレプトゾトシン(STZ)50mg/kgを尾静脈

10

20

30

40

50

内投与し、糖尿病モデルラットを作製した。同様にエーテル麻酔下、 1.25 mmol/L クエン酸生理食塩液 1 mL/kg を尾静脈内投与し、正常対照ラットを作製した。STZまたは 1.25 mmol/L クエン酸生理食塩液投与1週後(8週齢)、経口グルコース負荷試験に供した。

(2) 経口グルコース負荷試験

ラットを約16時間の絶食後、薬物投与群には、0.5%カルボキシメチルセルロース(CMC)水溶液に懸濁した薬物(1 mg/kg)を、対照群には0.5%CMC水溶液のみ経口投与した。投与5分後に、グルコース溶液(2 g/kg)を経口投与し、薬物投与前(time)、及び、経口投与 0.25 、 0.5 、 1 、 2 時間後の計5点で採血した。

10

【0284】

採血は、エーテル麻酔下でラット眼窩静脈洞よりヘパリンコート採血管を用いて行い、遠心分離後、血漿を分取した。血漿中グルコース濃度の定量は、グルコースCIIテストワコー(和光純薬株式会社)を用いて測定した。血糖値の上昇に対する抑制効果の強度に関する、血糖値曲線下面積(AUC)を、0時間~1時間(from 0 time to 1 hour time)の薬剤治療したグループの血糖値に基づいて台形法則によって計算した。そして、基底値をAUCから控除して、血糖値下面積の増分(AUC)として該強度を表し、対照群のAUCからの低下率(decrease rate)として該強度を表す。

結果を表8に示す。

【0285】

【表8】

20

化合物 No	STZ ラット-OGTT(2 g/kg)
	%阻害 $\Delta \text{AUC}_{0-1\text{h}}(\text{mgh/dL}) @ 1 \text{ mg/kg}$
1	41.7
2	51.6
3	63.9
4	51.0
8	45.1
11	69.3
9	50.1
10	67.8
12	48.8

30

【0286】

本発明により、小腸上皮に発現するSGLT1(ナトリウム依存性グルコ-ス共輸送体1)及び腎臓に発現するSGLT2(ナトリウム依存性グルコ-ス共輸送体2)を阻害し、消化管からのグルコ-ス吸収抑制と尿糖排泄作用とを併有するC-フェニルグリシトル化合物を有効成分として含む糖尿病の予防又は治療剤を提供することが期待される。

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I
C 0 7 D 409/12 (2006.01)	C 0 7 D 409/12
C 0 7 D 453/02 (2006.01)	C 0 7 D 453/02
C 0 7 D 471/04 (2006.01)	C 0 7 D 471/04 102
C 0 7 D 487/10 (2006.01)	C 0 7 D 487/10
C 0 7 D 491/113 (2006.01)	C 0 7 D 491/113
A 6 1 K 31/351 (2006.01)	A 6 1 K 31/351
A 6 1 K 31/381 (2006.01)	A 6 1 K 31/381
A 6 1 K 31/4025 (2006.01)	A 6 1 K 31/4025
A 6 1 K 31/4035 (2006.01)	A 6 1 K 31/4035
A 6 1 K 31/4178 (2006.01)	A 6 1 K 31/4178
A 6 1 K 31/437 (2006.01)	A 6 1 K 31/437
A 6 1 K 31/438 (2006.01)	A 6 1 K 31/438
A 6 1 K 31/439 (2006.01)	A 6 1 K 31/439
A 6 1 K 31/4433 (2006.01)	A 6 1 K 31/4433
A 6 1 K 31/4439 (2006.01)	A 6 1 K 31/4439
A 6 1 K 31/453 (2006.01)	A 6 1 K 31/453
A 6 1 K 31/473 (2006.01)	A 6 1 K 31/473
A 6 1 K 31/496 (2006.01)	A 6 1 K 31/496
A 6 1 K 31/5377 (2006.01)	A 6 1 K 31/5377
A 6 1 K 31/541 (2006.01)	A 6 1 K 31/541
A 6 1 P 3/10 (2006.01)	A 6 1 P 3/10

- (72)発明者 柿沼 浩行
東京都豊島区高田3丁目24番1号 大正製薬株式会社内
- (72)発明者 小橋 陽平
東京都豊島区高田3丁目24番1号 大正製薬株式会社内
- (72)発明者 橋本 優子
東京都豊島区高田3丁目24番1号 大正製薬株式会社内
- (72)発明者 大井 隆宏
東京都豊島区高田3丁目24番1号 大正製薬株式会社内
- (72)発明者 高橋 仁美
東京都豊島区高田3丁目24番1号 大正製薬株式会社内
- (72)発明者 天田 英明
東京都豊島区高田3丁目24番1号 大正製薬株式会社内
- (72)発明者 岩田 由紀
東京都豊島区高田3丁目24番1号 大正製薬株式会社内

審査官 中西 聰

(56)参考文献 特表2003-511458(JP,A)
国際公開第2006/073197(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C07D 309/00-315/00, 401/00-421/14
451/00-461/00, 471/00-471/22
487/00-491/22
A61K 31/33-31/80

A61P 1/00-43/00

REGISTRY (STN)

CAplus (STN)